(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

# (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# ) HERR BUILDED IS BESKE HER TELK TEDIS EINS EIN BETEL IN BETEL HER BUILD HER HER HER HER BUILD HER HERR HER HER

## (43) 国際公開日 2004 年2 月19 日 (19.02.2004)

**PCT** 

# (10) 国際公開番号 WO 2004/014138 A1

(51) 国際特許分類<sup>7</sup>: **A01N 43/80**, 43/82, 37/40, 41/10, 43/40, 43/50, 43/653, 43/70, 43/88, 43/90, 47/36, 57/20

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/010073

(22) 国際出願日:

2003 年8 月7 日 (07.08.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2002-230028 2002 年8 月7 日 (07.08.2002)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): クミア イ化学工業株式会社 (KUMIAI CHEMICAL INDUS-TRY CO., LTD.) [JP/JP]; 〒110-8782 東京都 台東区 池 之端 1 丁目 4番 2 6 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 高橋智 (TAKA-HASHI,Satoru) [JP/JP]; 〒110-8782 東京都台東区池之端1丁目4番26号クミアイ化学工業株式会社内 Tokyo (JP). 上野良平 (UENO,Ryohei) [JP/JP]; 〒

110-8782 東京都台東区 池之端 1 丁目 4 番 2 6 号 クミアイ化学工業株式会社内 Tokyo (JP). 山地 充洋 (YA-MAJI, Yoshihiro) [JP/JP]; 〒110-8782 東京都台東区 池之端 1 丁目 4 番 2 6 号 クミアイ化学工業株式会社内 Tokyo (JP). 藤波 周 (FUJINAMI, Makoto) [JP/JP]; 〒110-8782 東京都台東区 池之端 1 丁目 4 番 2 6 号 クミアイ化学工業株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 泉名 謙治, 外(SENMYO,Kenji et al.); 〒 101-0042 東京都 千代田区 神田東松下町 3 8 番地 鳥本鋼業ビル Tokyo (JP).

- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),

/続葉有/

(54) Title: HERBICIDE COMPOSITIONS

(54) 発明の名称: 除草剤組成物

$$\begin{array}{c|c}
R_1 & R_3 \\
\hline
R_4 & R_6 \\
\hline
S(O)n - C - Y \\
R_5 & 
\end{array}$$

(57) Abstract: Herbicide compositions characterized by containing as the active ingredients both an isoxazoline derivative represented by the general formula [I] (wherein R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup>, R<sup>5</sup> and R<sup>6</sup> are each as defined in the description) or a salt thereof and at least one compound selected from group A.

(57) 要約:

一般式 [I] で示されるイソオキサゾリン誘導体又はその塩と、 [A群] から選ばれる一種以上の化合物とを有効成分として含有することを特徴とする除草剤組成物。(式中の $R^1$ 、 $R^3$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 及び $R^6$ は、本文中に定義される。)



# WO 2004/014138 A1



OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

## 明細書

## 除草剤組成物

## 技術分野

本発明は、除草性組成物に関するものである。

## 背景技術

長年にわたる除草剤の研究開発の中から多種多様な薬剤が実用化され、これら除草剤は、雑草防除作業の省力化や農園芸用作物の生産性向上に寄与してきた。しかし、今日 においても、より優れた除草特性を有する新規薬剤の開発が要望されている。

有用作物に対して使用される除草剤は、土壌または茎葉に施用し、低薬量で十分な除 草効果を示し、しかも作物・雑草間に高い選択性を発揮する薬剤であることが望まれる

## 発明の開示

本発明除草性組成物の一つの活性成分である式 [I]で表されるイソオキサゾリン化合物は、イネ、コムギ、オオムギ、トウモロコシ、グレインソルガム、ダイズ、ワタ、テンサイ、芝、果樹等に安全で、それ自体で優れた除草効果を有している。

本発明者らは、式 [I]で表されるイソオキサゾリン誘導体に、A群に示した除草剤の一種以上を所定の割合で混合することにより、それぞれの除草効果が単に相加的に得られるのみならず、相乗的殺草効果が現れることを見出した。すなわち、二種以上の薬剤の併用により、各単剤による除草適用範囲に比べ除草スペクトラムが拡大されると同時に除草効果が早期に達成され、効果も持続し、さらに単品使用薬量より低薬量で十分な効果を発揮するとともに、イネ、コムギ、オオムギ、トウモロコシ、グレインソルガム、ダイズ、ワタ、テンサイ、芝、果樹等に対する安全性も確保され、1回の処理で十分な除草効果を発揮することを見出し、本発明を完成するに至った。

本発明は以下の要旨を有することを特徴とするものである。

1. 一般式 [I] で示されるイソオキサゾリン誘導体又はその塩と、 [A群] から選ばれる一種以上の化合物とを有効成分として含有することを特徴とする除草剤組成物。

[式中、

 $R^1$ 及び $R^2$ は、独立して、水素原子、 $C1\sim C10$ アルキル基、 $C3\sim C8$ シクロアルキル基又は $C3\sim C8$ シクロアルキル $C1\sim C3$ アルキル基を示すか、或いは $R^1$ と $R^2$ とが一緒になって、これらの結合した炭素原子と共に $C3\sim C7$ のスピロ環を示し、

 $R^3$ 及び $R^4$ は、独立して、水素原子、 $C1\sim C10$ アルキル基又は $C3\sim C8$ シクロアルキル基を示すか、或いは $R^3$ と $R^4$ とが一緒になって、これらの結合した炭素原子と共に $C3\sim C7$ のスピロ環を示し、さらに $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 及び $R^4$ はこれらの結合した炭素原子と共に $C5\sim 8$ 員環を形成することもでき、

R<sup>5</sup>及びR<sup>6</sup>は、独立して、水素原子又はC1~C10アルキル基を示し、

Yは窒素原子、酸素原子及び硫黄原子より選択される任意のヘテロ原子を有する  $5\sim 6$  員の芳香族ヘテロ環基又は芳香族ヘテロ縮合環基を示し、これらのヘテロ環基は置換基群  $\alpha$ より選択される、 $0\sim 6$  個の同一又は相異なる基で置換されていてもよく、又、隣接したアルキル基同士、アルコキシ基同士、アルキル基とアルコキシ基、アルキル基とアルキルチオ基、アルキル基とアルキルスルホニル基、アルキル基とモノアルキルアミノ基又はアルキル基とジアルキルアミノ基が 2 個結合して  $1\sim 4$  個のハロゲン原子で置換されてもよい  $5\sim 8$  員環を形成されていてもよく、又、これらのヘテロ環基のヘテロ原子が窒素原子の時は酸化されてN フオキシドになってもよく、

nは0~2の整数を示す。

# 「置換基群 $\alpha$ 」

水酸基、チオール基、ハロゲン原子、 $C1\sim C10$ アルキル基、置換基群 $\beta$ より選択さ れる任意の基でモノ置換されたC1~C10アルキル基、C1~C4ハロアルキル基、C3  $\sim$ C8シクロアルキル基、C1 $\sim$ C10アルコキシ基、置換基群 $\gamma$ より選択される任意の基 でモノ置換されたC1~C10アルコキシ基、C1~C4ハロアルコキシ基、C3~C8シク ロアルキルオキシ基、C3~C8シクロアルキルC1~C3アルキルオキシ基、C1~C10 アルキルチオ基、置換基群γより選択される任意の基でモノ置換されたC1~C10アル キルチオ基、C1~C4ハロアルキルチオ基、C2~C6アルケニル基、C2~C6アルケニ ルオキシ基、C2~C6アルキニル基、C2~C6アルキニルオキシ基、C1~C10アルキ ルスルフィニル基、置換基群 $\gamma$ より選択される任意の基でモノ置換された $C1\sim C10$ ア ルキルスルフィニル基、 $C1\sim C10$ アルキルスルホニル基、置換基群 $\gamma$ より選択される 任意の基でモノ置換されたC1~C10アルキルスルホニル基、C1~C4ハロアルキルス ルフィニル基、置換基群γより選択される任意の基でモノ置換されたC1~C10アルキ ルスルホニルオキシ基、C1~C4ハロアルキルスルホニル基、C1~C10アルキルスル ホニルオキシ基、C1~C4ハロアルキルスルホニルオキシ基、置換されていてもよいフ ェニル基、置換されていてもよいフェノキシ基、置換されていてもよいフェニルチオ基 、置換されていてもよい芳香族ヘテロ環基、置換されていてもよい芳香族ヘテロ環オキ シ基、置換されていてもよい芳香族ヘテロ環チオ基、置換されていてもよいフェニルス ルフィニル基、置換されていてもよいフェニルスルホニル基、置換されていてもよい芳 香族ヘテロ環スルホニル基、置換されていてもよいフェニルスルホニルオキシ基、アシ ル基、C1~C4ハロアルキルカルポニル基、置換されていてもよいベンジルカルポニル 基、置換されていてもよいペンゾイル基、カルポキシル基、C1~C10アルコキシカル

ボニル基、置換されていてもよいベンジルオキシカルボニル基、置換されていてもよいフェノキシカルボニル基、シアノ基、カルバモイル基(該基の窒素原子は同一又は異なって、C1~C10アルキル基又は置換されていてもよいフェニル基で置換されていてもよい。)、C1~C6アシルオキシ基、C1~C4ハロアルキルカルボニルオキシ基、置換されていてもよいベンジルカルボニルオキシ基、置換されていてもよいベンジイルオキシ基、ニトロ基、アミノ基(該基の窒素原子は同一又は異なって、C1~C10アルキル基、置換されていてもよいフェニル基、C1~C6アシル基、C1~C4ハロアルキルカルボニル基、置換されていてもよいベンジルカルボニル基、置換されていてもよいベンジイル基、C1~C10アルキルスルホニル基、C1~C4ハロアルキルスルホニル基、置換されていてもよいベンジルスルホニル基又は置換されていてもよいフェニルスルホニル基で置換されていてもよい。)

## 「置換基群 B」

水酸基、C3~C8シクロアルキル基(該基はハロゲン原子又はアルキル基で置換されてもよい)、C1~C10アルコキシ基、C1~C10アルキルチオ基、C1~C10アルキルスルホニル基、C1~C10アルコキシカルボニル基、C2~C6ハロアルケニル基、アミノ基(該基の窒素原子は同一又は異なって、C1~C10アルキル基、C1~C6アシル基、C1~C4ハロアルキルカルボニル基、C1~C10アルキルスルホニル基、C1~C4ハロアルキルスルホニル基で置換されていてもよい)、カルバモイル基(該基の窒素原子は同一又は異なって、C1~C10アルキル基で置換されていてもよい)、C1~C6アシル基、C1~C4ハロアルキルカルボニル基、C1~C10アルコキシイミノ基、シアノ基、置換されていてもよいフェノキシ基

#### 「置換基群γ」

C1~C10アルコキシカルボニル基、置換されていてもよいフェニル基、置換されていてもよい芳香族へテロ環基、シアノ基、カルバモイル基(該基の窒素原子は同一又は異なって、C1~C10アルキル基で置換されていてもよい。)]で示されるイソオキサゾリン誘導体又はその塩と、A群から選ばれる一種以上の化合物とを有効成分として含有することを特徴とする除草剤組成物。

# [A群]

アトラジン、シマジン、シアナジン、イソキサフルトール、メソトリオン、フルメツラム、イマゼタピル、イマザピル、ジカンバ、クロピラリド、プロスルフロン、ハロスルフロン・メチル、リムスルフロン、ペンタゾン、カルフェントラゾン・エチル、メトリブジン、チフェンスルフロン・メチル、ニコスルフロン、プリミスルフロン、クロランスラム・メチル、グルホシネート、グリホセート、スルホセート、ペンディメタリン、リニュロン、プロメトリン、ジフルフェニカン、フルミオキサジン、及びメトラクロール。

2. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式 [1] において、 $0\sim6$  個の同一又は相異なる基で置換されていてもよいヘテロ環上の置換基群  $\alpha$ が、水酸基、ハロゲン原子、 $C1\sim C10$  アルキル基、置換基群  $\beta$  より選択される任意の基でモノ置換された $C1\sim C10$  アルキル基、 $C1\sim C4$  ハロアルキル基、 $C3\sim C8$  シクロアルキル基、 $C1\sim C10$ 

アルコキシ基、置換基群 $\gamma$ より選択される任意の基でモノ置換された $C1\sim C10$ アルコキシ基、 $C1\sim C4$ ハロアルコキシ基、 $C3\sim C8$ シクロアルキルオキシ基、 $C3\sim C8$ シクロアルキル $C1\sim C3$ アルキルオキシ基、 $C1\sim C10$ アルキルチオ基、置換基群 $\gamma$ より選択される任意の基でモノ置換された $C1\sim C10$ アルキルチオ基、 $C1\sim C4$ ハロアルキルチオ基、 $C2\sim C6$ アルケニル基、 $C2\sim C6$ アルケニル基、 $C2\sim C6$ アルキニル基、 $C2\sim C6$ アルキニルオキシ基、 $C1\sim C10$ アルキルスルホニル基、 $C1\sim C4$ ハロアルキルスルホニル基、置換されていてもよいフェノキシ基、

置換されていてもよいフェニルチオ基、置換されていてもよい芳香族へテロ環基、置換されていてもよい芳香族へテロ環オキシ基、置換されていてもよい芳香族へテロ環チオ基、置換されていてもよい芳香族へテロ環スルホニル基、C1~C6アシル基、C1~C4ハロアルキルカルボニル基、置換されていてもよいベンジルカルボニル基、置換されていてもよいベンゾイル基、カルボキシル基、C1~C10アルコキシカルボニル基、シアノ基、カルバモイル基(該基の窒素原子は同一又は異なって、C1~C10アルキル基又は置換されていてもよいフェニル基で置換されていてもよい。)、ニトロ基、アミノ基(該基の窒素原子は同一又は異なって、C1~C10アルキル基、置換されていてもよいフェニル基、C1~C6アシル基、C1~C4ハロアルキルカルボニル基、置換されていてもよいベンジルカルボニル基、置換されていて

いてもよいベンゾイル基、C1~C10アルキルスルホニル基、C1~C4ハロアルキルスルホニル基、置換されていてもよいベンジルスルホニル基又は置換されていてもよいフェニルスルホニル基で置換されていてもよい。)であるか、或いは隣接したアルキル基同士、アルコキシ基同士、アルキル基とアルコキシ基、アルキル基とアルキルチオ基、アルキル基とアルキルスルホニル基、アルキル基とモノアルキルアミノ基又はアルキル基とジアルキルアミノ基が2個結合して1~4個のハロゲン原子で置換されてもよい5~8員環を形成されていてもよい、上記1に記載の除草剤組成物。

- 3. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式 [1] において、0~6個の同一又は相異なる基で置換されていてもよいヘテロ環上の置換基群 α がハロゲン原子、C1~C10アルキル基、C1~C4ハロアルキル基、C1~C10アルコキシC1~C3アルキル基、C3~C8シクロアルキル基(該基はハロゲン原子又はアルキル基で置換されてもよい)、C1~C10アルコキシ基、C1~C4ハロアルコキシ基、C3~C8シクロアルキルC1~C3アルキルオキシ基、置換されていてもよいフェノキシ基、C1~C10アルキルチオ基、C1~C10アルキルスルホニル基、アシル基、C1~C4ハロアルキルカルボニル基、C1~C10アルコキシカルボニル基、シアノ基又はカルバモイル基(該基の窒素原子は同一又は異なってC1~C10アルキル基で置換されていてもよい)である、上記2に除草剤組成物。
- 4. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式 [1] において、R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>が、同一又は異なってメチル基もしくはエチル基、R<sup>3</sup>、R<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>及びR<sup>6</sup>が水素原子である、上記1、2又は3に記載の除草剤組成物。

- 5. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式[1]において、Yが窒素原子、酸素原子及び硫黄原子より選択される任意のヘテロ原子を有する5員環又は6員環の芳香族ヘテロ環基である、上記1、2、3又は4に記載の除草剤組成物。
- 6. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式 [1] において、Yがチエニル基、 ピラゾリル基、イソキサゾリル基、イソチアゾリル基、ピリジル基又はピリミジニル基 である、上記5に記載の除草剤組成物。
- 7. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式[1] において、Yがチオフェンー3-イル基、ピラゾール-4-イル基、ピラゾール-5-イル基、イソオキサゾール-4-イル基、ピリジン-3-イル基又はピリミジン-5-イル基である、上記6に記載の除草剤組成物。
- 8. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式 [1] において、Yがチオフェンー 3-1 において、Yがチオフェン環の 2 及び 4 位に必ず置換した、上記 7 に記載に除草剤組成物。
- 9. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式[1]において、Yがピラゾールー 4-イル基で、置換基群  $\alpha$ がピラゾール環の 3 及び 5 位に、さらに 1 位に水素原子、C $1\sim C10$ アルキル基、置換基群  $\beta$  より選択される任意の基でモノ置換された  $C1\sim C10$ アルキル基、C1~C4ハロアルキル基、C3~C8シクロアルキル基、C2~C6アルケニ ル基、C2~C6アルキニル基、C1~C10アルキルスルフィニル基、C1~C10アルキル スルホニル基、置換基群 $\gamma$ より選択される任意の基でモノ置換された $C1\sim C10$ アルキ ルスルホニル基、C1~C4ハロアルキルスルホニル基、置換されていてもよいフェニル 基、置換されていてもよい芳香族ヘテロ環基、置換されていてもよいフェニルスルホニ ル基、置換置換されていてもよい芳香族ヘテロ環スルホニル基、アシル基、C1~C4 ハロアルキルカルボニル基、置換されていてもよいベンジルカルボニル基、置換されて いてもよいペンゾイル基、C1~C10アルコキシカルボニル基、置換されていてもよい ベンジルオキシカルボニル基、置換されていてもよいフェノキシカルボニル基、カルバ モイル基 (該基の窒素原子は同一又は異なって、C1~C10アルキル基又は置換されて いてもよいフェニル基で置換されていてもよい)、アミノ基(該基の窒素原子は同一又 は異なって、C1~C10アルキル基、置換されていてもよいフェニル基、アシル基、C1 ~C4ハロアルキルカルボニル基、置換されていてもよいベンジルカルボニル基、置換 されていてもよいペンゾイル基、C1~C10アルキルスルホニル基、C1~C4ハロアル キルスルホニル基、置換されていてもよいベンジルスルホニル基又は置換されていても よいフェニルスルホニル基で置換されていてもよい)が必ず置換した、上記7に記載の 除草剤組成物。
- 10. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式 [1] において、Yがピラゾール-5 ーイル基で、置換基群  $\alpha$ がピラゾール環の4位に、さらに1位に水素原子、C1~C10アルキル基、置換基群  $\beta$  より選択される任意の基でモノ置換されたC1~C10アルキル基、C1~C4ハロアルキル基、C3~C8シクロアルキル基、C2~C6アルケニル基、C2~C6アルキニル基、C1~C10アルキルスルフィニル基、C1~C10アルキルスルホニル基、置換基群  $\gamma$  より選択される任意の基でモノ置換されたC1~C10アルキルス

ルホニル基、C1~C4ハロアルキルスルホニル基、置換されていてもよいフェニル基、置換されていてもよい芳香族へテロ環基、置換されていてもよいフェニルスルホニル基、置換されていてもよい芳香族へテロ環スルホニル基、アシル基、C1~C4ハロアルキルカルボニル基、置換されていてもよいベンジルカルボニル基、置換されていてもよいベンジルオール基、C1~C10アルコキシカルボニル基、置換されていてもよいベンジルオキシカルボニル基、置換されていてもよいベンジルオキシカルボニル基、置換されていてもよいフェノキシカルボニル基、カルバモイル基(該基の窒素

原子は同一又は異なって、C1~C10アルキル基又は置換されていてもよいフェニル基で置換されていてもよい)、アミノ基(該基の窒素原子は同一又は異なって、C1~C10アルキル基、置換されていてもよいフェニル基、アシル基、C1~C4ハロアルキルカルボニル基、置換されていてもよいベンジルカルボニル基、置換されていてもよいベンジイル基、C1~C10アルキルスルホニル基、C1~C4ハロアルキルスルホニル基、置換されていてもよいベンジルスルホニル基又は置換されていてもよいフェニルスルホニル基で置換されていてもよい)が必ず置換した、上記7に記載の除草剤組成物。

- 11. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式 [1] において、Yがイソオキサゾールー4ーイル基で、置換基群  $\alpha$ がイソオキサゾール環の3位及び5位に必ず置換した、上記7に記載の除草剤組成物。
- 12. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式 [1] において、Yがイソチアゾールー4ーイル基で、置換基群  $\alpha$ がイソチアゾール環の 3 位及び 5 位に必ず置換した、上記 7 に記載の除草剤組成物。
- 13. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式 [1] において、Yがピリジンー 3-4 イル基で、置換基群  $\alpha$  がピリジン環の 2 位及び 4 位に必ず置換した、上記 7 に記載に除草剤組成物。
- 14. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式 [1] において、Yがピリミジン -5-1 において、Yがピリミジン環の4位及び6位に必ず置換した、上記7に記載の除草剤組成物。
- 15. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式[1]において、nが2の整数である、上記1~14のいずれかに記載の除草剤組成物。
- 16. [A群] の化合物が、アトラジン、シアナジン、シマジン、及びプロメトリンからなる群から選ばれる少なくとも1種である、上記1~14のいずれかに記載の除草剤組成物。
- 17. [A群] の化合物が、グリホサート、グルホシネート、リニュロン、及びフルメツラムからなる群から選ばれる少なくとも1種である、上記1~14のいずれかに記載の除草剤組成物。
- 18. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、請求項9に記載の化合物であり、かつ [A群] の化合物が、アトラジン、シアナジン、シマジン、プロメトリン、グリホサート、グルホシネート、リニュロン、フルメツラム、メトリブジン、イソキサフルトール、メソトリオン、ジフルフェニカン、ペンディメタリン及びフルミオキサジンからなる群から選ばれる少なくとも1種である除草剤組成物。

19. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、上記9に記載の化合物であり、かつ [A群] の化合物が、アトラジン、シアナジン、シマジン、及びプロメトリンからなる 群から選ばれる少なくとも1種である除草剤組成物。

20. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、上記9に記載の化合物であり、かつ [A 群] の化合物が、グリホサート、グルホシネート、リニュロン、及びフルメツラムからなる群から選ばれる少なくとも1種である除草剤組成物。

21. 式 [I] で表されるイソオキサゾリン誘導体又はその塩の1重量部に対して、A 群に示した化合物の一種以上が0.001~100重量部含有される、上記1~20に記載の除草剤組成物。

22. 式 [I] で表されるイソオキサゾリン誘導体又はその塩と、A群より選ばれる少なくとも1種の化合物との合計量として0.5~90重量%含有する製剤で施用される、上記1~21に記載の除草剤組成物。

なお、本明細書において、用いられる用語の定義を以下に示す。

 $C1\sim C10$ 等の表記は、この場合ではこれに続く置換基の炭素数が、 $1\sim 10$ であることを示している。

ハロゲン原子とは、フッ素原子、塩素原子、臭素原子又はヨウ素原子を示す。

 $C1\sim C10$ アルキル基とは、特に限定しない限り、炭素数が $1\sim 10$ の直鎖又は分岐鎖状のアルキル基を示し、例えばメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-プチル基、n-ペンチル

C3~C8シクロアルキル基とは、炭素数が3~8のシクロアルキル基を示し、例えばシクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、又はシクロヘキシル基等を挙げることができる。

C3~C8シクロアルキルC1~C3アルキル基(該基はハロゲン原子又はアルキル基で置換されてもよい)とは、特に限定しない限り同一又は異なって、ハロゲン原子1~4又はC1~C3アルキル基で置換されてもよいC3~C8シクロアルキル基により置換されたC1~C3アルキル基を示し、例えばシクロプロピルメチル基、1ーシクロプロピルエチル基、2ーシクロプロピルエチル基、1ーシクロプロピルプロピル基、2ーシクロプロピルエチル基、1ーシクロプロピルプロピル基、2ーシクロプロピルプロピル基、3ーシクロプロピルプロピル基、シクロブチルメチル基、シクロペンチルメチル基、シクロペンチルメチル基、シクロペキシルメチル基、2ークロロシクロプロピルメチル基、2、2ージフルオロシクロプロピルメチル基、2、2ージフルオロシクロプロピルメチル基、2、2ージメチルシクロプロピルメチル基、2、2ージメチルシクロプロピルメチル基、又は2ーメチルシクロプロピルエチル基等を挙げることができる。

 $C3\sim C8$ シクロアルキル $C1\sim C3$ アルキル基とは、炭素数が $3\sim 8$ のシクロアルキル基により置換された炭素数 $1\sim 3$ のアルキル基を示し、例えばシクロプロピルメチル基、1-シクロプロピルエチル基、2-シクロプロピルエチル基、1-シクロプロピルプ

ロピル基、2-シクロプロピルプロピル基、3-シクロプロピルプロピル基、シクロブチルメチル基、シクロペンチルメチル基、又はシクロヘキシルメチル基等を挙げることができる。

 $C1\sim C4$ ハロアルキル基とは、特に限定しない限り、同一又は異なって、ハロゲン原子1~9で置換されている炭素数が $1\sim 4$ の直鎖又は分岐鎖のアルキル基を示し、例えばフルオロメチル基、クロロメチル基、ブロモメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、2,2,2-トリフルオロエチル基、又はペンタフルオロエチル基等を挙げることができる。

 $C2\sim C6$ アルケニル基とは、炭素数が  $2\sim 6$  の直鎖又は分岐鎖のアルケニル基を示し、例えばエテニル基、1-プロペニル基、2-プロペニル基、イソプロペニル基、1-ブテニル基、2-ブテニル基、3-ブテニル基、又は 2-ペンテニル基等を挙げることができる。

 $C2\sim C6$ アルキニル基とは、炭素数が  $2\sim 6$  の直鎖又は分岐鎖のアルキニル基を示し、例えばエチニル基、2-プロピニル基、1-メチルー2-プロピニル基、2-プチニル基、 3-プチニル基、又は 2-メチルー3-プチニル基等を挙げることができる。

 $C2\sim C6$ ハロアルケニル基とは、特に限定しない限り、同一又は異なって、ハロゲン原子  $1\sim 4$  で置換されている炭素数が  $2\sim 6$  の直鎖又は分岐鎖のアルケニル基を示し、例えば 3- クロロー 2- プロペニル基、又は 2- クロロー 2- プロペニル基等を挙げることができる。

C1~C10アルコキシ基とは、アルキル部分が上記の意味である(アルキル)-O-基を示し、例えばメトキシ基、エトキシ基、nープロポキシ基、イソプロポキシ基、tertーブトキシ基、nープトキシ基、secーブトキシ基、又はイソブトキシ基等を挙げることができる。

C1~C4ハロアルコキシ基とは、ハロアルキル部分が上記の意味である(ハロアルキル) - 〇 - 基を示し、例えばジフルオロメトキシ基、トリフルオロメトキシ基、2,2 - ジフルオロエトキシ基、又は2,2,2 - トリフルオロエトキシ基等を挙げることができる。

C3~C8シクロアルキルオキシ基とは、シクロアルキル部分が上記の意味である(シクロアルキル)-O-基を示し、例えばシクロプロピルオキシ基、シクロプチルオキシ基、 シクロペンチルオキシ基、 又はシクロヘキシルオキシ基等を挙げることができる。

C3~C8シクロアルキルC1~C3アルキルオキシ基とは、シクロアルキルアルキル部分が上記の意味である(シクロアルキルアルキル) -O-基を示し、例えばシクロプロピルメトキシ基、1-シクロプロピルエトキシ基、2-シクロプロピルエトキシ基、1-シクロプロピルプロポキシ基、3-シクロプロピルプロポキシ基、3-シクロプロピルプロポキシ基、シクロプロピルプロポキシ基、大はシクロへキシルメトキシ基等を挙げることができる。

C2~C6アルケニルオキシ基及びC2~C6アルキニルオキシ基とは、アルケニル又はアルキニル部分が上記の意味である(アルケニル)-O-基、(アルキニル)-O-基を示し、例えば2-プロペニルオキシ基、又は2-プロピニルオキシ基等を挙げること

ができる。

C1~C10アルコキシイミノ基とは、アルコキシ部分が上記の意味である(アルコキシ)-N=基を示し、例えばメトキシイミノ基又はエトキシイミノ基等を挙げることができる。

 $C1\sim C10$ アルキルチオ基、 $C1\sim C10$ アルキルスルフィニル基及び $C1\sim C10$ アルキルスルホニル基とは、アルキル部分が上記の意味である(アルキル)-S-基、(アルキル)- $SO_2$ -基を示し、例えばメチルチオ基、エチルチオ基、n-プロピルチオ基、イソプロピルチオ基、メチルスルフィニル基、メチルスルホニル基、エチルスルホニル基、エチルスルホニル基、エチルスルホニル基、エチルスルホニル基、ロープロピルスルホニル基、又はイソプロピルスルホニル基等を挙げることができる。

C1~C10アルキルスルホニルオキシ基とは、アルキルスルホニル部分が上記の意味である(アルキルスルホニル)-O-基を示し、例えばメチルスルホニルオキシ基又はエチルスルホニルオキシ基等を挙げることができる。

C1~C10アルコキシカルボニル基とは、アルコキシ部分が上記の意味である(アルコキシ)-C〇-基を示し、例えばメトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、n-プロポキシカルボニル基、又はイソプロポキシカルボニル基等を挙げることができる

 $C1\sim C6$ アシル基とは、炭素数  $1\sim 6$  の直鎖又は分岐鎖状の脂肪族アシル基を示し、例えばホルミル基、アセチル基、プロピオニル基、イソプロピオニル基、ブチリル基、又はピバロイル基等を挙げることができる。

C1~C10アシルオキシ基とは、アシル部分が上記の意味である(アシル)-〇-基、を示し、例えばアセトキシ基、プロピオニルオキシ基、イソプロピオニルオキシ基、又はピバロイルオキシ基等を挙げることができる。

C1~C4ハロアルキルカルボニル基、C1~C4ハロアルキルチオ基及びC1~C4ハロアルキルスルホニル基とは、ハロアルキル部分が上記の意味である(ハロアルキル)−CO−基、(ハロアルキル)−S−基、(ハロアルキル)−SO₂−基を示し、例えばクロロアセチル基、トリフルオロアセチル基、ペンタフルオロプロピオニル基、ジフルオロメチルチオ基、トリフルオロメチルチオ基、クロロメチルスルホニル基、ジフルオロメチルスルホニル基、又はトリフルオロメチルスルホニル基等を挙げることができる

C1~C4ハロアルキルカルボニルオキシ基及びC1~C4ハロアルキルスルホニルオキシ基とは、ハロアルキルカルボニル部分及びハロアルキルスルホニル部分が上記の意味である(ハロアルキルカルボニル)-O-基、(ハロアルキルスルホニル)-O-基を示し、例えばクロロアセチルオキシ基、トリフルオロアセチルオキシ基、クロロメチルスルホニルオキシ基、又はトリフルオロメチルスルホニルオキシ基等を挙げることができる。

(置換されていてもよい)フェニル基、(置換されていてもよい)芳香族ヘテロ環基、(置換されていてもよい)フェノキシ基、(置換されていてもよい)芳香族ヘテロ環オキシ基、(置換されていてもよい)フェニルチオ基、(置換されていてもよい)芳香

族へテロ環チオ基、(置換されていてもよい)フェニルスルホニル基、(置換されていてもよい)フェニルスルホニルオキシ基、(置換されていてもよい)芳香族へテロ環スルホニル基、(置換されていてもよい)ベンジルカルボニル基、(置換されていてもよい)ベンジルカルボニル基、(置換されていてもよい)ベンジルスルホニル基、(置換されていてもよい)ベンジルスルホニル基、(置換されていてもよい)ベンジイル基、(置換されていてもよい)ベンゾイルオキシ基、(置換されていてもよい)ベンジルオキシカルボニル基又は(置換されていてもよい)フェノキシカルボニル基における「置換されていてもよい基」とは、例えばハロゲン原子、C1~C10アルキル基、C1~C4ハロアルキル基、C1~C10アルコキシアルキル基、C1~C10アルコキシ基、C1~C10アルキルメルホニル基、アシル基、C1~C10アルコキシカルボニル基、シアノ基、カルバモイル基(該基の窒素原子は同一又は異なって、C1~C10アルキル基、C1~C10アルキル基、C1~C10アルキル基、C1~C10アルキル基、C1~C10アルキル基、C1~C6アシル基、C1~C4ハロアルキルカルボニル基、C1~C10アルキルスルホニル基、又はC1~C4ハロアルキルスルホニル基で置換されていてもよい)等で置換されていてもよいことを示す。

窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から任意に選択されるヘテロ原子を有する5員から6員の芳香族ヘテロ環基とは、例えばヘテロ原子を1から3個有するフリル基、チエニル基、ピロリル基、ピラゾリル基、イソキサゾリル基、イソチアゾリル基、オキサゾリル基、チアゾリル基、イミダゾリル基、ピリジル基、ピリダジニル基、ピリミジニル基、ピラジニル基、トリアジニル基、トリアゾリル基、オキサジアゾリル基又はチアジアゾリル基を挙げることができる。

芳香族へテロ縮合環基とは、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から任意に選択される ヘテロ原子を 1~3個有する基を示し、例えばベンゾフリル基、ベンゾチエニル基、インドリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾイソキサゾリル基、ベンゾイソチアゾリル基、インダゾリル基、キノリル基、イソキノリル基、フサラジニル基、キノキサリニル基、キナゾリニル基、シンノリニル基又はベンゾトリアゾリル基を挙げることができる。

(置換されていてもよい) 芳香族へテロ環基、(置換されていてもよい) 芳香族へテロ環オキシ基、(置換されていてもよい) 芳香族へテロ環チオ基又は(置換されていてもよい) 芳香族へテロ環スルホニル基の芳香族へテロ環とは、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から任意に選択されるヘテロ原子を1~3個有する5~6員の基を示し、例えばフリル基、チエニル基、ピロリル基、ピラゾリル基、イソキサゾリル基、イソチアゾリル基、オキサゾリル基、チアゾリル基、イミダゾリル基、ピリジル基、ピリダジニル基、ピリミジニル基、ピラジニル基、トリアジニル基、トリアゾリル基、オキサジアゾリル基又はチアジアゾリル基を挙げることができる。

薬理上許容される塩とは、一般式 [I] を有する化合物において、水酸基、カルボキシル基又はアミノ基等がその構造中に存在する場合に、これらと金属もしくは有機塩基との塩又は鉱酸もしくは有機酸との塩であり、金属としてはナトリウム又はカリウム等のアルカリ金属或いはマグネシウム又はカルシウム等のアルカリ土類金属を挙げるこ

とができ、有機塩基としてはトリエチルアミン又はジイソプロピルアミン等を挙げることができ、鉱酸としては塩酸又は硫酸等を挙げることができ、有機酸としては酢酸、メタンスルホン酸又はp-トルエンスルホン酸等を挙げることができる。

上記した一般式 [I] の中で好ましくは、R 及びR が、独立して、メチル基又はエチル基であり、

R<sup>3</sup>、R<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>及びR<sup>6</sup>が水素原子であり、

n が2の整数であり、

Yがチオフェン-3-イル基(ここで該基の2位及び4位は、ハロゲン原子、アルキル基、ハロアルキル基、アルコキシアルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、ハロアルコキシ基、アルコキシカルボニル基、シアノ基又はカルバモイル基(該基の窒素原子は同一又は異なってアルキル基で置換されていてもよい)が必ず置換する。)、

ピラゾールー4-イル基(ここで該基の3位及び5位は、ハロゲン原子、アルキル基、 ハロアルキル基、アルコキシアルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、ハロアル コキシ基、シクロアルキルアルキルオキシ基、置換されていてもよいフェノキシ基、ア ルキルチオ基、アルキルスルホニル基、アシル基、ハロアルキルカルボニル基、アルコ キシカルボニル基、シアノ基又はカルバモイル基(該基の窒素原子は同一又は異なって アルキル基で置換されていてもよい)が、さらに1位に水素原子、アルキル基、置換基 群βより選択される任意の基でモノ置換されたアルキル基、ハロアルキル基、シクロア ルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アルキルスルホニル基、置換基群ィより選択 される任意の基でモノ置換されたアルキルスルホニル基、ハロアルキルスルホニル基、 置換されていてもよいフェニル基、置換されていてもよい芳香族へテロ環基、置換され ていてもよいフェニルスルホニル基、置換されていてもよい芳香族ヘテロ環スルホニル 基、アシル基、ハロアルキルカルボニル基、置換されていてもよいベンジルカルボニル 基、置換されていてもよいベンゾイル基、アルコキシカルボニル基、置換されていても よいベンジルオキシカルボニル基、置換されていてもよいフェノキシカルボニル基又は カルバモイル基(該基の窒素原子は同一又は異なって、アルキル基又は置換されていて もよいフェニル基で置換されていてもよい)が必ず置換する。)、

ピラゾールー5ーイル基(ここで該基の4位はハロゲン原子、アルキル基、ハロアルキル基、アルコキシアルキル基、ハロアルコキシ基、アシル基、ハロアルキルカルボニル基、アルコキシカルボニル基、シアノ基又はカルバモイル基(該基の窒素原子は同一又は異なってアルキル基で置換されていてもよい)が、さらに1位は水素原子、アルキル基、置換基群βより選択される任意の基でモノ置換されたアルキル基、ハロアルキル基、シクロアルキル基又は置換されていてもよいフェニル基が必ず置換する。)、

イソオキサゾールー4ーイル基(該基の3位及び5位は、ハロゲン原子、アルキル基、 ハロアルキル基、アルコキシアルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、ハロアル コキシ基、アルキルチオ基、アルキルスルホニル基、アシル基、ハロアルキルカルボニ ル基、アルコキシカルボニル基、シアノ基又はカルバモイル基(該基の窒素原子は同一 又は異なってアルキル基で置換されていてもよい)が必ず置換する。)、 イソチアゾールー4ーイル基(該基の3位及び5位は、ハロゲン原子、アルキル基、ハロアルキル基、アルコキシアルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、ハロアルコキシ基、置換されていてもよいフェノキシ基、アルキルチオ基、アルキルスルホニル基、アシル基、ハロアルキルカルボニル基、アルコキシカルボニル基、シアノ基、カルバモイル基(該基の窒素原子は同一又は異なってアルキル基で置換されていてもよい)が必ず置換する。)、

ピリジン-3-イル基(該基の2位及び4位は、ハロゲン原子、アルキル基、ハロアルキル基、アルコキシアルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、ハロアルコキシ基、アルキルチオ基、アルキルスルホニル基、アシル基、ハロアルキルカルボニル基、アルコキシカルボニル基、シアノ基又はカルバモイル基(該基の窒素原子は同一又は異なってアルキル基で置換されていてもよい)が必ず置換する。)、或いはピリミジン-5-イル基(該基の4位および6位は、ハロゲン原子、アルキル基、ハロアルコキル基、アルコキシアルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、ハロアルコキ

アルキル基、アルコキシアルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、ハロアルコキシ基、アルキルチオ基、アルキルスルホニル基、アシル基、ハロアルキルカルボニル基、アルコキシカルボニル基、シアノ基又はカルバモイル基(該基の窒素原子は同一又は異なってアルキル基で置換されていてもよい)が必ず置換する。)であるイソオキサゾリン誘導体又はその塩である。

# 発明を実施するための形態

本発明組成物の一つの活性成分は、式 [I] で表される化合物であり、それ自体単独でも優れた除草活性を有する。

特に、イネ、コムギ、オオムギ、トウモロコシ、グレインソルガム、ダイズ、ワタ、テンサイ、芝、果樹等に薬害が少なく、畑地において問題となる種々の雑草、例えばイヌビエ、メヒシバ、エノコログサ、スズメノカタビラ、ジョンソングラス、ノスズメノテッポウ、野生エンバク等のイネ科雑草をはじめ、オオイヌタデ、アオビユ、シロザ、ハコベ、イチビ、アメリカキンゴジカ、アメリカツノクサネム、ブタクサ、アサガオの広葉雑草、ハマスゲ、キハマスゲ、ヒメクグ、カヤツリグサ、コゴメガヤツリ等の多年生および1年生カヤツリグサ科雑草の発芽前から生育期の広い範囲にわたって優れた除草効果を発揮する。

更に、水田に発生するタイヌビエ、タマガヤツリ、コナギ、アゼナ等の1年生雑草及びミズガヤツリ、クログワイ、ホタルイ等の多年生雑草についても発芽前から生育期の広い範囲にわたって低薬量で防除することができる。

本発明組成物に使用することができる、式 [I]で表される化合物の代表例を表 1 から表 1 4 に示すが、これらに限定されるものではない。

本明細書における表中の次の表記は下記の通りそれぞれ該当する基を表す。

Me : メチル基 E t : エチル基

Pr :  $n- \mathcal{I}$ ロピル基 Pr-i :  $\mathcal{I}$  :  $\mathcal{I}$ 

Ph :フェニル基

又、例えば(4-C1) Phの表記は4-クロロフェニル基、3-Hexは3-ヘキシル基を表す。

尚、本発明化合物は置換基として水酸基を含む場合、ケトーエノール互変異性体を有する化合物があるが、何れの異性体もその混合物も本発明化合物に含まれる。

# 表1

		R <sup>1</sup>	2 R <sup>3</sup>	<u>,</u>	R O) <sub>n</sub> -C R	-((	T	. <sup>228</sup> R <sup>24</sup>				
化合物番号	R <sup>I</sup>	R²	R³	R⁴	n	R <sup>5</sup>	R <sup>6</sup>	Z <sub>1</sub>	R <sup>22</sup>	R <sup>23</sup>	R <sup>24</sup>	融点(℃) 又は 屈折率 (п <sub>р</sub> <sup>20</sup> )
1-0001	Me	Me	Н	Н	2	Н	Н	S	Me	H	Н	66-68
1-0002	Me	Me	Н	н	2	H	H	S	Cl	Me	н	87-88
1-0003	Me	Me	H	Н	2	H	Н	S	Н	H	Ме	95-97
1-0004	Me	Me	H	H	2	Н	Н	S	CI	H	Н	70-72
1-0005	Me	Me	Н	Н	2	Н	Н	S	н	н	C1	118-119
1-0006	Me	Me	H	Н	2	Н	Н	0	Н	н	Н	測定不可
1-0007	Me	Me	Н	Н	2	H	Н	0	н	Н	C(=O)OMe	124-125

表 2

	$R^{1}$ $R^{2}$ $R^{3}$ $R^{4}$ $R^{6}$ $R^{26}$ $R^{27}$ $R^{27}$ $R^{5}$ $R^{25}$														
化合物番号	R <sup>1</sup>	R²	R³	R <sup>4</sup>	n	R <sup>5</sup>	$\mathbb{R}^6$	Z²	R <sup>25</sup>	$\mathbb{R}^{26}$	R <sup>27</sup>	融点(℃) 又は 屈折率( n p <sup>20</sup> )			
2-0001	Me	Me	Н	Н	2	Н	Н	S	Me	C(=NOMe)Me	Ме	95-96			
2-0002	1		Н	Н	0	Н	Н	s	Me	C(=NOMe)Me	Me				
2-0003	Me	Me	н	Н	2	Н	Н	s	н	Н	Н	99-101			
2-0004	Me	Me	Н	н	2	Н	н	S	н	ОМе	Н	96-97			
2-0005	Me	Me	н	н	2	Н	Н	S	CI	н	Cl	125-127			
2-0006	Ме	Me	Н	н	2	Н	Н	S	Cl	CI	Cl	158-160			
2-0007	Me	Me	н	н	2	н	Н	S	Me	Me	Me	117-117			
2-0008	Me	Ме	н	н	2	Н	Ή	S	Me	C(=O)Me	Me	146-148			
2-0009	Me	Me	н	Н	2	Н	Н	s	Ph	C(=O)Me	Ме	1.5730			
2-0010	Me	Me	Н	н	2	Н	н	S	Ph	C(=NOMe)Me	Ме	129-131			
2-0011	Me	Me	Н	Н	2	Н	Н	s	Cl	C(=O)OMe	CI	157-158			
2-0012	Me	Me	н	Н	2	Н	Н	S	CI	C(=O)NHMe	Cl	178-180			
2-0013	Me	Me	Н	Н	2	н	H	0	Н	Н	Н	58-61			
2-0014	Ме	Me	H	H	2	н	Н	0	Me	н	CI	180-181			

表3

			n l	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>		R <sup>29</sup>			
			K-	7		L		$\mathbb{R}^6$	=Ŋ		
				-	N	``	S(O)	R <sup>5</sup>	_ N_R <sup>28</sup>		ļ
								R	30		
化合物	R¹	R²	$\mathbb{R}^3$	R <sup>4</sup>	3	R <sup>5</sup>	R <sup>6</sup>	R <sup>29</sup>	R <sup>28</sup>	R <sup>30</sup>	融点(℃)又は
番号	K	K	K	κ.	.,						屈折率( n p <sup>20</sup> )
3-0001	Me	Me	H	Н	0	H		CF <sub>3</sub>	Ph	CI	89-90
3-0002		Me			2	Н		CF <sub>3</sub>	Ph	Cl	132-133
3-0003		Ме			1	H		Ph	Ме	CI	測定不可
3-0004	Me	Ме	H	Н	2	H		CF <sub>3</sub>	Ph	SO₂Et	158-160
3-0005	Me	Ме	Н	Н	2	H		CF <sub>3</sub>	Ph	N(Me) <sub>2</sub>	150-151
3-0006	Me	Ме	Н	Н	0	Н		CF <sub>3</sub>	Bu-t	CI	79-81
3-0007	Me	Me	Н	Н	0	Н	Н	CF <sub>3</sub>	Н	CI	120-122
3-0008	Me	Me	Н	Н	0	Н	H	CF <sub>3</sub>	CHF <sub>2</sub>	Cı	41-42
3-0009	Me	Me	Н	Н	0	H	Н	Cl	CHF₂	CF <sub>3</sub>	89-90
3-0010	Me	Me	Н	H	2	н	н	CF <sub>3</sub>	CHF <sub>2</sub>	CI	126-127
3-0011	Me	Me	Н	Н	2	Н	Н	CI	CHF₂	CF <sub>3</sub>	136-137
3-0012	Me	Me	Н	н	2	Н	Н	OEt	Me	CF <sub>3</sub>	124-125
3-0013	Me	Me	Н	н	2	Н	Н	CF <sub>3</sub>	Ме	ОМе	113-114
3-0014	Me	Me	н	Н	2	Н	Н	CF <sub>3</sub>	Me	O(2-Cl)Ph	67-70
3-0015	Me	Me	н	н	2	Н	Н	CF <sub>3</sub>	Ме	OPen-c	113-114
3-0016	Me	Me	н	Н	2	Н	н	CF <sub>3</sub>	Ме	CN	105-108
3-0017	Me	Me	Н	Н	2	н	Н	Cl	Et	Cl	105-107
3-0018	1		1	i	2	н	Н	CHF <sub>2</sub>	Me	Cl	78-79
3-0019		ŧ	1	Н	2	Н	н	CF <sub>3</sub>	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> O-		151-152
3-0020	•			H	0	Н	н	CHF <sub>2</sub>	Me	Cl	1.5183
3-0021		Me		Н	0	Н	Н	CF <sub>3</sub>	Ph	F	ĺ
3-0022				lн	0	Н	Н	CF <sub>3</sub>	Ph	SEt	
3-0023					lo	Н	Н	CF <sub>3</sub>	Ph	N(Me)2	
3-0024			1	ł		Н	1	OMe	Ме	CF <sub>3</sub>	
3-0025		1		•	1	Н		ОН	Ме	CF <sub>3</sub>	
3-0026		ı			1	1	1	OEt	Ме	CF <sub>3</sub>	
3-0027	1		1	1	1.		1	CF <sub>3</sub>	Ме	F	
3-0028			1		1	l		CF <sub>3</sub>	Me	OMe	ŀ
3-0029						•		-	Me	O(2-Cl)Ph	
3-0020									Ме	OPen-c	
3-0031								CF <sub>3</sub>	Me	CN	1
3-0032								Cl	Et	CI	1
3-0032								CF <sub>3</sub>	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> O-		1
3-0034	1							CF <sub>3</sub>	Н	Cl	138-140

表4

化合物	$\neg$		1		Γ	_ ,	_ 6	_ 29	R <sup>28</sup>	R <sup>30</sup>	融点(℃)又は
番号	R1	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R⁴	n	R <sup>5</sup>	R <sup>6</sup>	R <sup>29</sup>	R-5	R	屈折率(n <sub>D</sub> 20)
3-0035	Me	Me	н	Н	2	Н	Н	н	Me	Cl	105-106
3-0036					2	н	1	1 1	Me	Me	148-150
3-0037				Н	1	Н	ı	Ме		Cl	99-101
3-0038	i			Н	1	Н		l. 1	Me	CI	143-145
3-0039	1		(	Н		Н		CF <sub>3</sub>	Me	Cl	115-116
3-0040	i .	1	Ł			1	ľ	Cl	Ме	CF <sub>3</sub>	120-122
3-0041					1		1	CF <sub>3</sub>	Ме	F	79-82
3-0042			ł .	1	1	1	1	CF <sub>3</sub>	Ме	ОН	90-92
3-0043				1	•		I.	ОМе	Me	CF <sub>3</sub>	125-126
3-0044	•			1				CF <sub>3</sub>	Ме	<b>OEt</b>	92-94
3-0045						ı	1	CF <sub>3</sub>	Ме	OPr-i	69-71
3-0046	1			Ł	1			CF <sub>3</sub>	Me	OPr	82-83
3-0047				1				CF <sub>3</sub>	Ме	OBu-t	86-89
3-0048	1							CF <sub>3</sub>	Ме	OBu	61-62
3-0049		1	1		ı		ŀ	CF <sub>3</sub>	Me	OHex-c	124-125
3-0050	1	ı						CF <sub>3</sub>	Ме	OCH <sub>2</sub> Pr-c	93-94
3-0051						1	1	CF <sub>3</sub>	Me	OCH <sub>2</sub> Pen-c	112-113
3-0052					- 1	- 1	1	CF <sub>3</sub>	Ме	OCH <sub>2</sub> Hex-c	56-59
3-0053				- 1	1 2			CF <sub>3</sub>	Ме	OCH <sub>2</sub> C≡CH	92-93
3-0054		1	1	1	- 1	2 H	( H	CF <sub>3</sub>	Ме	OCHF <sub>2</sub>	129-130
3-0055	1	1			- 1	2   H	1	OCHF:	Ме	CF <sub>3</sub>	測定不可
3-0056			•			2   F		CF <sub>3</sub>	Me	OCH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>	89-91
3-0057						2   F	•	CF <sub>3</sub>	Ме	OCH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	93-95
3-0058				1	- 1	2   F		CF <sub>3</sub>	Ме	OCH <sub>2</sub> CN	1.4872
3-0059	1	1				2   I	1   1	CF <sub>3</sub>	Ме	OCH₂Ph	79-81
3-0060				- 1		2   F	1   1	CF <sub>3</sub>	Ме	OPh	122-123
3-006		e M	1		- 1	2   I	- 1	CF <sub>3</sub>	Ме	O(3-Cl)Ph	測定不可
3-0062		4						CF3	Ме	O(3-OMe)Ph	B
3-0063				- 1	H.	2 1	1   F	I CF₃	Ме	O(4-Cl)Ph	68-69
3-006			- 1	- 1		2 1	1   1	i CF₃	Me	O(4-Me)Ph	132-133
3-006					н	2 1	1 1	I CF <sub>3</sub>	Me	O(4-OMe)Ph	
3-006				H :	нΪ	2 1	1   I	I CF3	Ме	OC(=O)Me	130-131
3-006		•			ı	•	4   I	I CF <sub>3</sub>	Me	SO <sub>2</sub> Me	168-169
								HCF <sub>3</sub>	Me	SEt	100-102
3-006								CF <sub>3</sub>	Me	SO <sub>2</sub> Et	107-108
3-007					н		1	H CF <sub>3</sub>	Me ·	SO₂Ph	166-168
3-007					н			H CF <sub>3</sub>	Ме	Me	105-107
3-007				- 1	н	- 1	- 1	H Ph	Ме	CI	127-129
3-007	•			- 1		- 1		H CF <sub>3</sub>	Et	CI	111-112

表 5

											<del></del>
化合物番号	R <sup>I</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	n	R <sup>5</sup>	R <sup>6</sup>	R <sup>29</sup>	R <sup>28</sup>	R <sup>30</sup>	融点(℃)又は 屈折率(np <sup>20</sup> )
				<b>—</b>	ļ		77	<u> </u>	F.	CF <sub>3</sub>	112-114
3-0074				H	2	Н	Н	Cl	Et	· -	157-158
3-0075		1		H	2	Н	Н	CF <sub>3</sub>	Pr-i	Cl CF₃	137-136
3-0076					2	Н		Cl	Pr-i	-	
3-0077				H	2	Н		CF <sub>3</sub>	Pr	Cl	89-90
3-0078			ł		2	H	Н	Cl	Pr	CF₃	111-113
3-0079			•	ı	2	н		CF <sub>3</sub>	Bu-t	H	101-103
3-0080				i .	2	H	1	CF <sub>3</sub>	Bu-t	C1	118-119
3-0081				1	2	Н	l	CF <sub>3</sub>	Bu-s	Cl	110-112
3-0082				ı	2	H	1	Cl	Bu-s	CF <sub>3</sub>	110-111
3-0083	Me	Me	Н	Н	2	Н	Н	CF <sub>3</sub>	Bu-i	Cl	96-98
3-0084	Me	Me	H	H	2	Н	Н	Cl	Bu-i	CF <sub>3</sub>	140-141
3-0085	Me	Me	Н	Н	2	Н	Н	CF <sub>3</sub>	Bu	Cl	89-90
3-0086	Me	Me	Н	Н	2	Н	H	Cl	Bu	CF₃	108-110
3-0087	Me	Me	H	Н	2	Н	H	CF <sub>3</sub>	CH₂Ph	Cl	132-133
3-0088	Me	Me	Н	Н	2	Н	Н	CI	CH₂Ph	CF <sub>3</sub>	118-120
3-0089	Me	Me	H	Н	2	H	Н	CF <sub>3</sub>	Pen-c	C1	130-131
3-0090	Me	Me	Н	H	2	Н	Н	Cl	Pen-c	CF <sub>3</sub>	147-148
3-0091	Me	Me	н	Н	2	Н	Н	CF <sub>3</sub>	Hex-c	Cl	151-152
3-0092	Me	Me	H	H	2	Н	Н	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> Pr-c	Cl	93-95
3-0093	Me	Me	Н	Н	2	H	Н	Cl	CH₂Pr-c	CF <sub>3</sub>	129-130
3-0094		1			2	Н	Н	CF <sub>3</sub>	1-cyclopropylethyl	Cı	87-89
3-0095			1		4	1	Н	Cı	1-cyclopropylethyl	CF <sub>3</sub>	121-123
3-0096			1		2	Н	Н	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> (2-Methylcyclopropyl)	Cl	102-103
3-0097	1	1	1		2	Н	Н	Cl	CH <sub>2</sub> (2-Methylcyclopropyl)	CF <sub>3</sub>	118-119
3-0098		4		ı	2			t	CH <sub>2</sub> Bu-c	Cl	94-96
3-0099	1						1	1	CH <sub>2</sub> Bu-c	CF <sub>3</sub>	141-142
3-0100						1		1	CH <sub>2</sub> Pen-c	Cl	127-129
3-0101		M		1	1		i	1 -	CH <sub>2</sub> Pen-c	CF <sub>3</sub>	146-149
3-0102							1	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> Hex-c	CI	152-154
3-0103							1	CI	CH <sub>2</sub> Hex-c	CF <sub>3</sub>	115-117
3-0104		3	i i					CF <sub>3</sub>	CH₂CH=CH₂	CI	78-80
3-010-		M	1			1	ł	Cl	CH <sub>2</sub> CH=CH <sub>2</sub>	CF <sub>3</sub>	105-106
3-010		4	1	1				1	CH <sub>2</sub> C≡CH	CI	73-74
3-010									CH <sub>2</sub> C≡CH	CF <sub>3</sub>	108-109
3-010				1				CF <sub>3</sub>	CHMeC≡CH	CI	95-96
3-010						2   1		CI	CHMeC≡CH	CF <sub>3</sub>	116-118
3-010					- 1			CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> C≡CMe	CI	114-115
3-011								Cl	CH <sub>2</sub> C≡CMe	CF <sub>3</sub>	115-116
,	•				- 1			CF <sub>3</sub>	CHF <sub>2</sub>	OMe	72-74
3-011	١M	E IVI	el t	1 [	1 2	٢ [	1   K	I Cr3	VIII 2	10	

表6

化合物 番 号	$\mathbb{R}^1$	R²	$R^3$	R⁴	n	R⁵	$R^6$	R <sup>29</sup>	R <sup>28</sup>	R <sup>30</sup>	融点(℃)又は 屈折率(np <sup>20</sup> )
3-0113	Me	Me	н	Н	2	Н	Н	OMe	CHF <sub>2</sub>	CF <sub>3</sub>	108-109
3-0114				H	1	Į.	н	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>	Cl	99-100
3-0115					ı	Н		C1	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>	CF <sub>3</sub>	107-109
3-0116	•		1	н	1	Н	1	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	Cl	135-136
3-0117	1					Н		_	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	CF <sub>3</sub>	112-115
3-0118	t .					Н	1	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> OMe	Cl	87-89
3-0119	1			1			1	CI	CH <sub>2</sub> OMe	CF <sub>3</sub>	125-128
3-0120		•	1			1		CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> OEt	Cl	97-98
3-0121	1	1	1	1			1	Cı	CH <sub>2</sub> OEt	CF <sub>3</sub>	128-129
3-0122	i			1	1		i i	CF <sub>3</sub>	CH₂CH₂OH	Cı	79-81
3-0123			1			1		CI	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH	CF <sub>3</sub>	93-94
3-0124	1	1		1			1	CF <sub>3</sub>	CH₂CH₂OMe	CI	102-104
3-0125			1			1	1	-	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OMe	CF <sub>3</sub>	118-119
3-0126		1		1	1			CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OEt	CI	56-59
3-0127		l l		1			1	CI	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OEt	CF <sub>3</sub>	118-119
3-0128	1	1			ł			CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> SMe	Cl	103-105
3-0129					•			Cı	CH <sub>2</sub> SMe	CF <sub>3</sub>	128-129
3-0130					1 2		1	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> SO <sub>2</sub> Me	C1	157-159
3-0131				1		4		Cl	CH <sub>2</sub> SO <sub>2</sub> Me	CF <sub>3</sub>	165-166
3-0132	1			1		2   H	П	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> SO <sub>2</sub> Me	Cı	155-157
3-013					1/2	2   F	ιH	Cl	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> SO <sub>2</sub> Me	CF <sub>3</sub>	166-168
3-0134				- 1	1 2	2   H	t H	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> CN	CI	128-129
3-013					1/2	2   F	Н	CI	CH₂CN	CF <sub>3</sub>	117-118
3-013					1 2	2   F	ıΙ	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> C(=O)OEt	CI	127-129
3-013					$  \cdot  $	2   I	ı H	CI	CH <sub>2</sub> C(=O)OEt	CF <sub>3</sub>	143-145
3-013					1 :	2   F	H	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> C(=O)NH <sub>2</sub>	CI	173-174
3-013			1			2   1	1   1	CI	CH <sub>2</sub> C(=O)NH <sub>2</sub>	CF <sub>3</sub>	182-183
3-014		e M	1	ŀ			1   F	CF <sub>3</sub>	$CH_2C(=O)N(Me)_2$	CI	142-143
3-014		e M					1   1	Cl	$CH_2C(=O)N(Me)_2$	CF <sub>3</sub>	181-182
3-014					- 1		1   I	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> C(=O)Me	Cl	148-149
3-014			- 1				1   I	I CI	CH <sub>2</sub> C(=O)Me	CF <sub>3</sub>	163-164
3-014				HI 1	н	2 1	1 1	I CF3	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> C(=O)Me	Cı	89-91
3-014									Ph	Me	140-141
3-014									Ph	CI	124-125
3-014								1 Et	Ph	Cı	112-113
3-014								I Pr	Ph	Cl	122-123
3-014		•			١,	- 1	- 1	I Pr-i	Ph	CI	116-117
3-015								H Bu-t	Ph	C1	100-102
3-015								H CF <sub>3</sub>	Ph	н	111-112

表7

化合作		R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	$\mathbb{R}^3$	R <sup>4</sup>	n	R <sup>5</sup>	R <sup>6</sup>	R <sup>29</sup>	R <sup>28</sup>	R <sup>30</sup>	融点(℃)又は 屈折率(np <sup>20</sup> )
		_			_	_	<u> </u>	┞			Me	129-132
3-015	- 1	Me		H	H	2	H		CF <sub>3</sub>	Ph	CF <sub>3</sub>	112-113
3-01:	- 1	Me		H	H	2	Н	•	CF <sub>3</sub>	Ph	F	90-91
3-01		Me		H	H	2	H	H	CF <sub>3</sub>	Ph	"	
3-01:	55	Me	Me	H	Н	2	H	H	CF <sub>3</sub>	Ph	OMe OT:	104-106 129-131
3-01:	56	Me	Me	H	H	2	H	H	CF <sub>3</sub>	Ph	OEt	86-88
3-01:	57	Me	Me	Н	H	2	H	1	CF <sub>3</sub>	Ph	OPr-i	
3-01	58	Me	Me	Н	H	2	H	1	CF <sub>3</sub>	Ph	OPr	117-118
3-01	59	Me	Me	Н	H	1			CF <sub>3</sub>	Ph	OBu-t	105-108
3-01	60	Me	Me	Н	H	2	H	1	1 -	Ph	OCHF <sub>2</sub>	90-92
3-01	61	Me	Ме	H	H	2	H		CF <sub>3</sub>	Ph	SO <sub>2</sub> Me	167-168
3-01	62	Me	Me	Н	H	2	H	H	CF <sub>3</sub>	Ph	CN	113-115
3-01	63	Me	Me	Н	H	2	H	H	CF <sub>3</sub>	(2-CI)Ph	Cl	153-154
3-01	64	Me	Me	H	H	2	H	H	CF <sub>3</sub>	(3-Cl)Ph	CI	106-107
3-01	65	Me	Me	H	H	2	H	H	CF <sub>3</sub>	(4-Cl)Ph	Cl	142-143
3-01	66	Me	Me	H	H	1 2	l I	ΙH	CF <sub>3</sub>	(4-F)Ph	Cl	135-138
3-01	67	Me	Μe	H	H	[ 2	2   F	I H	CF <sub>3</sub>	(4-OMe)Ph	CI	136-138
3-01	68	Me	Me	Н	H	[ ] 2	2   F	I   H	CF <sub>3</sub>	(4-Me)Ph	CI	129-130
3-01	69	Me	Me	H	H	[[2	2   F	H	CF <sub>3</sub>	(4-NO <sub>2</sub> )Ph	Cl	145-147
3-01	170	Me	Me	H	H	1 2	2   I	I H	CF <sub>3</sub>	(4-CN)Ph	CI	91-93
3-01	171	Me	Me	H	I E	[ ] 2	2   I	H	CF <sub>3</sub>	(4-C(=O)Me)Ph	CI	133-135
3-01	172	Me	M	H	Œ	I   2	2   1	1   F	CF <sub>3</sub>	(4-C(=O)OMe)Ph	Cl	121-124
3-01	173	Me	М	e H	I F	[]:	2   1	ΙĮΙ	I CF <sub>3</sub>	Pyrmidin-2-yl	Cl	148-150
3-01	174	Me	M	e H	[ ] F	I   :	2   1	I I	I CF <sub>3</sub>	4,6-Dimethoxypyrmidin-2-yl	CI	117-118
3-0	175	Me	M	e F	[ ] F	<b>I</b> :	2   1	1   F	I CF3	SO₂Me	Cl	146-148
3-0	176	Me	M	e F	I	1 :	2   1	ı I	I CF3	SO₂Ph	Cl	145-148
3-0	177	Me	M	e H	I   I	<b>I</b>	2   1	1 1	I CF <sub>3</sub>	C(=O)Me	CI	130-131
3-0	178	Me	M	e H	1   I	I	2   1	ΗļΙ	I CF3	C(=O)Ph	CI	114-117
3-0	179	M	M	e l	1   I	1	2   1	H   1	I CF <sub>3</sub>	C(=O)OMe	Cl	104-106
3-0	180	M	E	t   Ŧ	1 1	I I	2	HI I	ı CF₃	Ме	Cl	108-110
3-0	181	M	eМ	e I	1   I	1	0	H   1	I CHF2	Ме	Cl	1.5183
3-0	182	M	εМ	e I	1 1	Ŧ	0	H   1	H Ph	Ме	Cl	76-77
3-0	183	М	еМ	e I	1   1	H	0	H [ ]	H CF <sub>3</sub>	Bu-t	OMe	1.4831
3-0	184	М	e M	e I	<b>i</b>   1	H	0	<b>H</b> [	H CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> C(=O)NH <sub>2</sub>	Cl	179-180
3-0	185	М	e M	le l	H   1	н	0	H :	H Me	Ph	Cl	58-60
3-0	186	м	e M	le 1	HI   1	H	0	н	H CF <sub>3</sub>	Ме	CI	
3-0	187	7 М	e M	[e] ]	<b>H</b>  :	н	0	H :	H CF₃	Ме	OCHF <sub>2</sub>	
3-0	188	з м	e M	[e]	H	нΙ	2	H	н СГ₃	Ме	OCHF <sub>2</sub>	. 129-130
3-0	189	М	e M	[e	H :	н	0	H	H CF <sub>3</sub>	Et	OCHF <sub>2</sub>	
3-0	)190	ΙМ	e M	ie :	H	H	2	H	H CF <sub>3</sub>	Et	OCHF <sub>2</sub>	98-100

表8

	-	R <sup>1</sup> —	2 R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	(0)	R <sup>6</sup> ) <sub>n</sub> Ç− R <sup>5</sup>	R <sup>31</sup>	=N Z <sup>3</sup>			
化合物番号	R¹	R²	R³	R⁴	n	R⁵	R <sup>6</sup>	$Z^3$	R <sup>31</sup>	R <sup>32</sup>	融点(℃) 又は 屈折率 (n <sub>o</sub> ²⁰)
4-0001	Me	Me	H	Н	2	Н	H	0	CF <sub>3</sub>	Me	135-136
4-0002	Me	Me	н	Н	2	н	Н	s	Me	Cl	113-114
4-0003	Мe	Me	н	Н	0	H	Н	0	CF <sub>3</sub>	Me	
4-0004	Me	Me	н	H	0	H·	Н	S	Me	Cl	
4-0005	Me	Me	н	н	2	H	Н	0	Me	Me	178-179
4-0006	Me	Me	H	н	2	H	Н	0	CF <sub>3</sub>	OEt	89-91
4-0007	Me	Me	н	Н	2	H	н	0	Ph	Me	81-83
4-0008	Me	Me	Н	Н	2	H	Н	S	Me	OEt	109-111

表 9

	R <sup>1</sup> R <sup>3</sup> R <sup>4</sup> R <sup>33</sup> R <sup>34</sup> R <sup>34</sup> R <sup>34</sup> X <sup>4</sup> X <sup></sup>														
化合物 番号	番号 R R R R R R Z R R R M M M M M M M M M M														
5-0001	Me	Me	Н	Н	2	Н	H	NMe	Cl	Me	114-115				
5-0002	Ме	Me	Н	Н	2	н	Н	NMe	C1	Et	107-108				
5-0003	Me	Me	Н	Н	2	H	Н	NMe	CF₃	Н	142-143				
5-0004	Me	Me	Н	н	2	н	Н	NCHF <sub>2</sub>	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> -		123-125				
5-0005	Ме	Me	Н	н	2	Н	Н	NPh	OEt	Me	1.5397				
5-0006	Ме	Me	H	Н	2	Н	H	NPh	OCHF₂	Me	1.5339				
5-0007	5-0007 Me Me H H 2 H H NPh   CF <sub>3</sub>   H   99-101														
5-0008	Me	Me	Н	н	2	н	Н	NPh	OCH <sub>2</sub> CH=CH <sub>2</sub>	Me	87-90				
5-0009	Ме	Me	Н	Н	1	H	H	NPh	OCH <sub>2</sub> CH=CH <sub>2</sub>	Me	1.5702				

表10

		]	F R <sup>1</sup> —	R <sup>2</sup> F	13 13	, L	S(O)	R <sup>6</sup> -C - R <sup>5</sup>	Z <sup>5</sup>	35	·			
化合物 番号	#1 F (90) 71 J4													
6-0001	Me	Ме	Н	Н	2	Н	Н	NCHF <sub>2</sub>	-(0	CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> -	測定不可			
6-0002	Me	Ме	н	н	2	н	Н	NPh	Н	OEt	107-108			
6-0003	Ме	Ме	н	Н	2	Н	Н	NPh	н	OCHF <sub>2</sub>	1.5383			
6-0004	Me	Me	н	н	2	Н	н	o	Me	Н	100-102			
6-0005	Me	Me	Н	н	0	н	н	NCHF <sub>2</sub>	-((	CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> -	1.5264			

表11

		R <sup>1</sup> R <sup>3</sup> R <sup>4</sup> R <sup>38</sup> R <sup>39</sup> R <sup>40</sup> R <sup>5</sup> R <sup>37</sup> (O)														
化合物 番号	R'	R²	R³	R <sup>4</sup>	n	R <sup>5</sup>	R <sup>6</sup>	R <sup>37</sup>	R <sup>38</sup>	R <sup>39</sup>	R <sup>40</sup>		融点(℃)又は 屈折率(np <sup>20</sup> )			
7-0001	Me	Me	Н	H	2	H	H	H	CF <sub>3</sub>	H	H	•	77-80			
7-0002	Me	Me	Н	Н	2	н	Н	н	CF <sub>3</sub>	Н	н	N-oxide	114-116			
7-0003				н	0	Н	H	H	CF <sub>3</sub>	H	н	-				
7-0004				н	2	н	н	н	н	Н	н	-	130-131			
7-0005	Me	Me	н	н	2	н	н	H	H	H	Н	N-oxide	166-168			
7-0006	Me	Me	н	н	2	н	н	Cl	Ph	Н	н	-	118-120			
7-0007	Me	Me	н	Н	2	н	н	OMe	Ph	н	н	-	105-106			
7-0008	Me	Me	н	Н	2	н	н	Cl	Me	Н	н	- '	115-116			
7-0009	Ме	Me	н	Н	2	Н	н	OMe	Me	Н	Н	-	134-135			
7-0010	1		1	н	2	н	H	. Me	Me	Н	Н	N-oxide	198-199			
7-0011	Me	Me	н	Н	2	H	н	Ph.	Ph	Н	н	-	161-162			
7-0012	Me	Me	н	Н	1	Н	Н	H	н	Н	н	-	97-99			
7-0013	j	ł	l	н	0	Н	н	(2-Chloropyridin- 3-yl)methylthio	н	н	н		154-155			

表12

	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$													
化合物 番号	R <sup>1</sup>	R²	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	n	R <sup>5</sup>	R <sup>6</sup>	R <sup>41</sup>	R <sup>42</sup>	R <sup>43</sup>	融点(℃)又は 屈折率(n <sub>┏</sub> ²⁰)			
8-0001	Me	Me	Н	Н	2	Н	Н	Н	OMe	CF <sub>3</sub>	175-176			
8-0002	Me	Me	Н	Н	0	Н	H	н	ОМе	CF <sub>3</sub>				
8-0003	Me	Me	Н	н	2	H	H	Н	Cl	Cl	119-120			
8-0004	Me	Me	н	H	2	H	H	H	OEt	CF <sub>3</sub>	94-95			
8-0005	Me	Me	Н	Н	2	Н	Н	H	OMe		186-187			
8-0006	Me	Me	Н	Н	2	Н	H	Me	OMe	CF <sub>3</sub>	143-144			
8-0007	Me	Ме	H	н	2	H	H	OMe	OMe	CF <sub>3</sub>	144-145			
8-0008	1 1	Me	н	н	2	Н	Н	SMe	OMe	CF <sub>3</sub>	160-162			
8-0009		Me	н	н	2	н	Н	SO₂Me	ОМе	CF <sub>3</sub>	144-146			
8-0010		Me	н	н	2	Н	Н	NH <sub>2</sub>	OMe	CF <sub>3</sub>	. 208-209			
8-0011	Me	Me	н	Н	2	Pr-i	н	н	Н	CF <sub>3</sub>	112-113			
8-0012	Me	Me	H	н	0	Pr-i	Н	Н	H	CF <sub>3</sub>	1.4986			

表13

$R^{1}$ $R^{2}$ $R^{4}$ $R^{6}$ $R^{6}$ $R^{5}$									
化合物 番号	R¹	R²	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	n	R⁵	R <sup>6</sup>	$\mathbf{Y}^1$	融点(℃)又は 屈折率(nը²º)
9-0001	Me	Me	Н	Н	2	Н	Н	Pyridin-2-yl	116-118
9-0002	Me	Me	Н	н	2	н	Н	Pyridin-2-yl 1-oxide	140-143
9-0003	Me	Me	н	н	2	Н	Н	Pyridin-4-yl	133-136
9-0004	Me	Me	Н	н	2	Н	Н	Pyridin-4-yl 1-oxide	110-113
9-0005	Me	Me	Н	н	2	Н	н	1,2,4-Oxadiazol-3-yl	測定不可
9-0006	Me	Me	Н	Н	2	Н	Н	3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl	153-154
9-0007	Me	Me	Н	н	2	н	Н	3-Benzyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl	108-109
9-0008	Me	Me	Н	Н	2	H	н	2-Chlorothiazol-4-yl	110-112
9-0009	Me	Ме	Н	н	2	н	H	1,4-Dimethylimidazol-5-yl	163-164
9-0010	Me	Me	Н	Н	1	Н	Н	Pyridin-2-yl	81-82
9-0011	Me	Me	н	н	1	Н	Н	Pyridin-4-yl	94-96
9-0012	Me	Me	Н	Н	1	Н	н	1,4-Dimethylimidazol-5-yl	138-140
9-0013	Ме	Me	Н	н	0	н	Н	1,4-Dimethylimidazol-5-yl	1.5427

表14

$R^{1} \xrightarrow{R^{2} \qquad R^{3}} R^{4} \qquad R^{6}$ $S(O)_{n} \xrightarrow{\stackrel{\stackrel{\circ}{\Gamma}}{\Gamma} - \Upsilon^{1}} R^{5}$										
化合物 番号	R¹	R <sup>2</sup>	R³	R <sup>4</sup>	n	R <sup>5</sup>	R <sup>6</sup>	$\mathbf{Y}^{1}$	融点(℃)又は 屈折率(n <sub>┏</sub> ²º)	
10-0001	Me	Me	Н	Н	2	Н	Н	Benzimidazol-2-yl	171-174	
10-0002	Me	Me	н	н	2	Н	Н	Benzothiophen-2-yl	181-183	
10-0003	Me	Me	Н	н	2	Н	н	3-Chlorobenzothiophen-2-yl	109-112	
10-0004	Me	Me	Н	н	2	Н	Н	Benzotriazol-1-yl	206-207	
10-0005	Me	Me	Н	н	2	н	н	1-Methylindazol-4-yl	128-130	
10-0006	i '		l	н	2	н	Н	Benzothiazol-2-yl	142-143	
10-0007	Me	Ме	н	н	2	Н	Н	Benzothiophen-3-yl	188-191	
10-0008			•	Н	2	lн	Н	5-Chlorobenzothiophen-3-yl	129-130	
10-0009			1	н	2	н	Н	Benzoxazol-2-yl	127-129	
10-0010		1	,	Н	2	Н	н	3-Methylbenzothiophen-2-yl	161-163	
10-0011		1	1	Н	2	н	Н	3-Bromobenzothiophen-2-yl	118-119	
10-0012		1	ł	н	2	Н	Н	Benzofuran-2-yl	123-124	
10-0013			l .	Н	2	н	н	2-Methylbenzofuran-7-yl	135-137	
10-0014	1	1 .	ı	Н	2	Н	Н	3-Bromobenzofuran-2-yl	107-108	
10-0015	1	1		н	2	Н	Н	1	95-97	
10-0016	1		1 .	н	2	н	Н	1	89-90	
10-0017	1	1		Н	2	н	Н	1	111-112	
10-0018	1	1	1	H	2	Н	Н	1	162-165	

本発明の組成物において、式 [I]で表されるイソオキサゾリン誘導体又はその塩に加えて使用されるもう一つの活性成分である以下のA群に示した化合物は、トウモロコシ、小麦などのイネ科作物に、比較的薬害が小さく、イヌビユ、シロザ、イチビなどの広葉雑草およびエノコログサなどのごく一部のイネ科雑草に活性を示す、殺草スペクトラムの狭い薬剤が多い除草剤である。

#### 「A群】

アトラジン、シマジン、シアナジン、イソキサフルトール、フルメツラム、イマゼタピル、イマザピル、ジカンバ、クロピラリド、プロスルフロン、ハロスルフロン・メチル、リムスルフロン、ベンタゾン、カルフェントラゾン・エチル、メトリブジン、チフェンスルフロン・メチル、ニコスルフロン、プリミスルフロン、クロランスラム・メチル、グルホシネート、グリホセート,スルホセート,ペンディメタリン、リニュロン、プロメトリン、ジフルフェニカン、フルミオキサジン、メトラクロール。

本発明の組成物は、広範囲の雑草を選択的に防除する上で、また、不耕起栽培のよう

な新しい栽培方法への適用をする上で効果的な除草組成物を提供するものであり、特に、トウモロコシ畑における主要な雑草、例えばソバカズラ、サナエタデ、スベリヒユ、シロザ、アオゲイトウ、ノハラガラシ、アメリカツノクサネム、エビスグサ、イチビ、アメリカキンゴジカ、アメリカアサガオ、マルバアサガオ、ヨウシュチョウセンアサガオ、イヌホオズキ、オナモミ、ヒマワリ、セイヨウヒルガオ、トウダイグサ、アメリカセンダングサ、ブタクサ等の双子葉植物および、イヌビエ、エノコログサ、アキノエノコログサ、キンノエノコロ、メヒシバ、オヒシバ、セイバンモロコシ、シバムギ、シャッターケーン等の単子葉植物を有効に除草する一方、作物であるトウモロコシやトウモロコシの後作物であるダイズに対して問題となるような薬害を生じない。

本発明の除草性組成物は、式 [I] で表されるイソオキサゾリン誘導体又はその塩の1重量部に対して、A群に示した化合物の一種以上が好ましく0.001~100重量部、より好ましくは0.01~50重量部、特に好ましくは0.05~30重量部含有されることが好適である。A群に示した除草剤が0.001重量部未満の場合は充分な効果を示さなくなり、逆に100重量部より大きい場合には充分な作物安全性を示さなくなり好ましくない。

本発明の除草性組成物いおいては、上記A群に示した化合物のなかでも、アトラジン、シアナジン、シマジン、及びプロメトリンからなる群から選ばれる少なくとも1種が好ましく、または、グリホサート、グルホシネート、リニュロン、及びフルメツラムからなる群から選ばれる少なくとも1種が好ましい。上記A群に示した化合物としては、特にシアナジン又はアトラジンが好ましい。

本発明の組成物を除草剤として使用するには他成分を加えず混合した形で使用して もよいが、製剤化に一般的に用いられる担体、界面活性剤、分散剤または補助剤等を配 合して、水和剤、粒剤、微粒剤、粉剤、乳剤、水溶剤、懸濁剤、フロアブル等に製剤し て使用することもできる。

製剤化に際して用いられる担体としては、例えばタルク、ベントナイト、クレー、カオリン、珪藻土、ホワイトカーボン、バーミキュライト、炭酸カルシウム、消石灰、珪砂、硫安、尿素等の固体担体、イソプロピルアルコール、キシレン、シクロヘキサン、メチルナフタレン等の液体担体等があげられる。

界面活性剤及び分散剤としては、例えばアルキルベンゼンスルホン酸金属塩、アルキルナフタレンスルホン酸ホルマリン縮合物金属塩、アルコール硫酸エステル塩、アルキルアリールスルホン酸塩、リグニンスルホン酸塩、ポリオキシエチレングリコールエーテル、ポリオキシエチレンアルキルアリールエーテル、ポリオキシエチレンソルビタンモノアルキレート等があげられる。補助剤としては、例えばカルボキシメチルセルロース、ポリエチレングリコール、アラビアゴム等があげられる。

本発明組成物は、夫々の有効成分を上述の製剤手法により製剤した後、これらを混合することにより調製することもできる。このようにして製剤化された本発明組成物は、そのままでまたは水等で希釈して植物体に施用される。本発明組成物は、さらに、他の除草剤と混合して用いることにより除草効力の増強を期待でき、さらに殺虫剤、殺菌剤、植物生長調節剤、肥料、土壌改良剤等と併用することもできる。

本発明組成物は、その有効成分である、式 [I]で表されるイソオキサゾリン誘導体又はその塩と、A群より選ばれる少なくとも1種の化合物との合計量として好ましくは $0.5\sim90$ 重量%、好ましくは $1\sim80$ 重量%含有する製剤で施用されるのが好適である。

また、本発明組成物の施用量は、式 [I]で表されるイソオキサゾリン誘導体又はその塩と、A群より選ばれる 2 種以上とを混和してもよく、その場合には、両者の化合物が合計量として好ましくは  $0.5\sim90$  重量%、好ましくは  $1\sim80$  重量%含有する製剤で施用されるのが好適である。

本発明組成物に使用することができる、式[I]で表される化合物の製造例は以下の製造例に示す方法により製造することができるが、これらに限定されるものではない。<製造例1>

3-(5-0)00-1-フェニル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルチオ) -5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリン(化合物番号3-0001)の製造

3-メチルスルホニルー 5, 5-ジメチルー 2-イソオキサゾリン 2. 3 g (1 3. 1  $\le$  1  $\ge$  1

 $^{1}H-NMR$  (CDC1<sub>3</sub>/TMS,  $\delta$  (ppm)) : 7.55-7.50 (5H, m), 4.33 (2H, s), 2.83 (2H, s), 1.45 (6H, s)

#### <製造例2>

3-(5-000-1-7)ェニルー3-100トリフルオロメチルー1H-100 Hープラゾールー4-100 Hープラゾールー100 Hープラグリールー100 Hープラグリールー100 Hープラグリールー100 Hープラグルオー100 Hープラグリールー100 Hープラグリールー100 Hープラグリールー100 Hープラグルー100 Hープラグリールー100 Hープラグリールー100 Hープラグルー100 Hープー100 Hープラグルー100 Hープー100 Hープー100 Hープー100 Hープラグルー100 Hープー100 Hープー100

3-(5-クロロ-1-フェニル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルチオ) -5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリン0.4g(1.0ミリモル)のクロロホルム15m1溶液に、氷冷下、m-クロロ過安息香酸0.63g(純度70%、2.6ミリモル)を加え、室温で22時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎクロロホルムで抽出した。得られた有機層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、炭酸水素ナトリウム水溶液及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した

。減圧下溶媒を留去し、析出した結晶をヘキサンで洗浄し、白色結晶(融点  $132\sim133$ °C)の3-(5-)0ロロー1-フェニルー3-トリフルオロメチルー1Hーピラゾールー4-イルメチルスルホニル)-5,5-ジメチルー2-イソオキサゾリン0.4 g (収率 83.2%) を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>/TMS, δ (ppm)): 7.60-7.51 (5H, m), 4.73 (2H, s), 3.14 (2H, s), 1.53 (6H, s) <製造例 3 >

3-(5-2)00-1-メチルー3-21-スルフィニル)-51-ジメチルー2-41-ピラゾールー4-41-ルメチル スルフィニル)-51-ジメチルー2-41-イソオキサゾリン(化合物番号3-0003)の製造

3-(5-2)000-1-メチルー3-フェニルー1H-ピラゾールー4ーイルメチルチオ) -5, 5-3メチルー2ーイソオキサゾリン0.85g(2.53ミリモル)のクロロホルム30ml溶液に、氷冷下、m-2000 四年酸0.87g(純度70%、3.54ミリモル)を加え、室温で1時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎクロロホルムで抽出した。得られた有機層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、炭酸水素ナトリウム水溶液及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒: -1 本サンー酢酸エチル混合溶媒)で精製し、透明アメ状物質の3-(-1 中のカロロー1-メチルー3-フェニルー1H-ピラゾールー4-イルメチルスルフィニル) -1 の -1

 $^1\text{H-NMR}$  (CDC1  $_3$  /TMS,  $\delta$  (ppm) ) : 7. 63–7. 60 (2H, m) , 7. 48–7. 37 (3H, m) , 4. 29 (2H, q) , 3. 91 (3H, s) , 3. 12 (1H, d) , 2. 79 (1H, d) , 1. 41 (3H, s) , 1. 35 (3H, s)

# <製造例4>

5,5-ジメチル-3-(5-フルオロ-1-フェニル-3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾール-4-イルメチルチオ) - 2-イソオキサゾリン (化合物番号3-0021) の製造

5,5-ジメチルー3-メチルスルホニルー2ーイソオキサゾリン(化合物番号2ー1)18.7g(105.7ミリモル)のN,N-ジメチルホルムアミド300ml溶液に、水硫化ナトリウム水和物9.3g(純度70%、116.3ミリモル)を加え2時間攪拌した。反応系を氷冷し、4ープロモメチルー5ーフルオロー1ーフェニルー3ートリフルオロメチルー1Hーピラゾール30.3g(93.8ミリモル)のN,Nージメチルホルムアミド200ml溶液を加え、さらに0℃で30分間攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎ酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:ヘキサンー酢酸エチル混合溶媒)で精製し、黄色油状物質の5,5ージメチルー3ー(5ーフルオロー1ーフェニルー3ートリフルオロメチルー1Hーピラゾールー4ーイルメチルチオ)ー2ーイソオキサゾリン13.11g(収率37.4%)を得た。

('H-NMR値 (CDC1 $_3$ /TMS  $\delta$  (ppm)) : 7.65-7.39(5H, m), 4.24(2H, s), 2.81(2H, s), 1.43(6H, s)

# <製造例5>

5,5-ジメチル-3-(5-エチルチオ-1-フェニル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルチオ)-2-イソオキサゾリン(化合物番号3-0022)の製造

エタンチオール  $0.25g(4.0 \le 1)$  モル)の N, N-ジメチルホルムアミド 10m1 溶液に、水酸化ナトリウム  $0.2g(4.0 \le 1)$  モル)、水 1m1 を加え、室温で 30分間攪拌した。5,5-ジメチル -3-(5-7)ルオロ -1-7 エニル -3-トリフルオロメチル -1 H - ピラゾール -4- イルメチルチオ) -2- イソオキサゾリン  $0.5g(1.4 \le 1)$  モル)の N, N- ジメチルホルムアミド 5m1 溶液を加え、さらに 1 時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎ酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、5,5- ジメチル -3- (5- エチルチオ -1- フェニル -3- トリフルオロメチル -1 H - ピラゾール -4- イルメチルチオ) -2- イソオキサゾリン -1 の -1 の

(¹H–NMR値(CDCl $_3$ /TMS  $\delta$  (ppm)): 7. 62–7. 47 (5H, m), 4. 44 (2H, s), 2. 83 (2H, s), 2. 50 (2H, q), 1. 45 (6H, s), 1. 02 (3H, t)

## <製造例6>

5,5-ジメチル-3-(5-エチルスルホニル-1-フェニル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルスルホニル)-2-イソオキサゾリン(化合物番号3-0004)の製造

5,5ージメチルー3ー(5ーエチルチオー1ーフェニルー3ートリフルオロメチルー1Hーピラゾールー4ーイルメチルチオ)ー2ーイソオキサゾリン0.6 g(1.3ミリモル)のクロロホルム10m1溶液に、氷冷下、mークロロ過安息香酸1.7 g(純度70%、6.7ミリモル)を加え、室温で16時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎクロロホルムで抽出した。得られた有機層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、炭酸水素ナトリウム水溶液及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、析出した結晶をヘキサンで洗浄し、淡黄色結晶(融点158~160℃)の5,5ージメチルー3ー(5ーエチルスルホニルー1ーフェニルー3ートリフルオロメチルー1Hーピラゾールー4ーイルメチルスルホニル)ー2ーイソオキサゾリン0.6 g(収率93.0%)を得た。

('H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)) : 7.58-7.54(5H, m), 5.16(2H, s), 3.18(2H, s), 3.15(2H, q), 1.55(6H, s), 1.24(3H, t)

#### <製造例7>

5,5-ジメチルー3-(5-ジメチルアミノー1-フェニルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールー4-イルメチルチオ)-2-イソオキサゾリン(化合物番号3-0023)の製造

5,5-ジメチルー3-(5-フルオロー1-フェニルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールー4-イルメチルチオ) <math>-2-イソオキサゾリン0.5g(1.3ミリモル)のN,N-ジメチルホルムアミド10m1溶液に、ジメチルアミン40%水

溶液 0.8g  $(6.7 \le 1)$  モル)を加え、封管で 100 で 9 時間攪拌した。ジメチルアミン 40% 水溶液 3.0g  $(26.6 \le 1)$  モル)を加え、さらに 9 時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎ酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (展開溶媒: 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56%

('H-NMR値 (CDC1 $_3$ /TMS  $\delta$  (ppm) ) : 7.58-7.38 (5H, m) , 4.35 (2H, s) , 2.82 (2H, s) , 2.77 (6H, s) , 1.45 (6H, s)

## <製造例8>

5,5-ジメチル-3-(5-ジメチルアミノ-1-フェニル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルスルホニル) <math>-2-イソオキサゾリン (化合物番号3-0005) の製造

5,5-ジメチル-3-(5-ジメチルアミノ-1-フェニル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルチオ) -2-イソオキサゾリン<math>0.4g(1.1ミリモル)のクロロホルム10m1溶液に、氷冷下、m-クロロ過安息香酸0.7g(1) 純度10m1 でか、10m1 でか、10m1 でか、10m1 でか、10m1 でが、10m1 でが、10m1 でが、10m1 でが、10m1 でが、10m1 でが、10m1 でが、10m1 では、10m1 では、

('H-NMR値 (CDC1 $_3$ /TMS  $\delta$  (ppm)) : 7.61-7.38(5H, m), 4.75(2H, s), 3.13(2H, s), 2.76(6H, s), 1.53(6H, s)

# <製造例9>

3-(1-t-プチル-5-クロロ-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルチオ)-5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリン(化合物番号<math>3-0006)の製造

5,5-ジメチル-3-メチルスルホニル-2-イソオキサゾリン24.1g(136.0ミリモル)のN,N-ジメチルホルムアミド200m1溶液に、水硫化ナトリウム21.8g(純度70%、272.5ミリモル)を加え1時間攪拌した。その後、無水炭酸カリウム18.8g(136.2ミリモル),ロンガリット21.0g(136.2ミリモル)を加え、更に2時間攪拌後、<math>4-プロモメチル-1-tert-プチル-5-クロロ-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール40g(125ミリモル)を氷冷下加えた。その後、室温で2時間攪拌し、反応終了確認後、反応溶液を水に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水および食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:へキサン-酢

酸エチル混合溶媒) で精製し、淡桃色結晶 (融点 7 9.0~8 1.0℃) の 3 ー (1 ー tert ーブチルー5 ークロロー3ートリフルオロメチルー1 Hーピラゾールー4ーイルメチルチオ) ー 5,5 ージメチルー2ーイソオキサゾリン2 3.0 g (収率 5 7.1%) を得た。 ( $^{1}$ H-NMR値 (CDC1 $_{3}$ /TMS  $\delta$  (ppm)) : 4.24 (2H, s), 2.80 (2H, s), 1.71 (9H, s), 1.43 (6H, s) <製造例 1 0>

 $3-(5-\rho \Box \Box -3-h \cup D)$  ルオロメチルー 1 Hーピラゾールー 4 ーイルメチルチオ) -5 , 5 ージメチルー 2 ーイソオキサゾリン(化合物番号 3 ー 0 の 0 7)の製造 3 ー (1 ーt ーブチルー 5 ークロロー 3 ートリフルオロメチルー 1 Hーピラゾールー 4 ーイルメチルチオ) -5 , 5 ージメチルー 2 ーイソオキサゾリン 1 9.8 g(5 3.4 ミリモル)を 2 5 %臭化水素 一酢酸溶液 1 7 0 m 1 に加え、 4 0 ~ 5 0  $\mathbb C$  で, 2 時間攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水および食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、淡黄色結晶(融点 1 2 0.0 ~ 1 2 2.0  $\mathbb C$ )の 3 ー (5 ークロロー 3 ートリフルオロメチルー 1 Hーピラゾールー 4 ーイルメチルチオ) -5 , 5 ージメチルー 2 ーイソオキサゾリン 1 2.0 g(収率 6 0.6 %)を得た。(1H-NMR値(CDC13/TMS  $\delta$  (ppm)): 4 26 (2H, s) , 1 . 44 (6H, s)

#### <製造例11>

 $3-(5-\rho \Box \Box -1-i )$ フルオロメチルー3-トリフルオロメチルー1 H-ピラゾールー4-イルメチルチオ) -5, 5-iジメチルー2-イソオキサゾリン (化合物番号 3-0008)及び $3-(3-\rho \Box \Box -1-i )$ フルオロメチルー5-トリフルオロメチルー1 H-ピラゾールー4-イルメチルチオ) -5, 5-iジメチルー2-イソオキサゾリン (化合物番号 3-0009)の製造

3-(5-D-D-1-3)フルオロメチル-3-D-3フルオロメチル-1H-C-3 ールー4-11ルチルチオ) -5, 5-33メチル-2-11ソオキサゾリン

( $^{1}$ H-NMR値 (CDC1 $_{3}$ /TMS  $\delta$  (ppm) ) : 7. 22 (1H, t), 4. 25 (2H, s), 2. 80 (2H, s), 1. 44 (6H, s) 3 - (3 -クロロ-1 -ジフルオロメチル-5 -トリフルオロメチル-1 H - ピラ

ゾールー 4 ーイルメチルチオ) ー 5 , 5 ージメチルー 2 ーイソオキサゾリン(<sup>1</sup>H-NMR値( CDC1<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm) ) 7. 19 (1H, t) , 4. 28 (2H, s) , 2. 80 (2H, s) , 1. 44 (6H, s) <製造例 1 2>

3-(5-2)00-1-ジフルオロメチル-3-トリフルオロメチル-1 H-ピラゾール-4-イルメチルスルホニル) - 5, 5-ジメチル-2-イソオキサゾリン (化合物番号3-0010)の製造

3-(5-クロロ-1-ジフルオロメチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルチオ) -5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリン0.69g(1.9ミリモル)のクロロホルム20ml溶液に、氷冷下、mークロロ過安息香酸1.4g(純度70%,8.1ミリモル)を加え1時間攪拌した。その後、さらに室温で12時間攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水に注ぎクロロホルムで抽出した。得られた有機層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、炭酸水素ナトリウム水溶液、水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、得られた固体を<math>n-n+tンで洗浄し、白色粉末(融点126.0~127.0℃)の3-(5-クロロ-1-ジフルオロメチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルスルホニル)-5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリン0.4g(収率53.3%)を得た。

('H-NMR値 (CDC1<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)): 7.26 (1H, t), 4.68 (2H, s), 3.11 (2H, s), 1.53 (6H, s) <製造例13>

3-(3-0211-1-32)ルオロメチル-5-1トリフルオロメチル-1 H-1ピラゾール-4-1ルメチルチオ) -5, 5-3メチル-2-11 ソオキサゾリン0. 54 g (1.5 ミリモル) のクロロホルム 20 m l 溶液に、氷冷下、10 に 本の後、さらに室温で 12 時間攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水に注ぎクロロホルムで抽出した。得られた有機層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、炭酸水素ナトリウム水溶液、炭酸水素ナトリウム水溶液、炭酸水素ナトリウム水溶液、水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、得られた固体を10 に 大きれた固体を11 に 大きれた 自色粉末 (融点 13 6.0 13 7.0 10 の 3 10

('H-NMR値 (CDC1<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)): 7.23 (1H, t), 4.71 (2H, s), 3.11 (2H, s), 1.53 (6H, s) <製造例14>

5,5-ジメチル-3-(3-メトキシ-1-メチル-5-トリフルオロメチル-1 H-ピラゾール-4-イルメチルチオ) <math>-2-イソオキサゾリン (化合物番号3-0024) の製造

5.5-ジメチル-3-エチルスルホニル-2-イソオキサゾリン3.3g(17.3

ミリモル)のN, Nージメチルホルムアミド10ml溶液に、水硫化ナトリウム水和物3.1g(純度70%、22.0ミリモル)を加え2時間攪拌した。その後、無水炭酸カリウム3.1g(22.0ミリモル)、ロンガリット2.7g(17.5ミリモル)及び4ークロロメチルー3ーメトキシー1ーメチルー5ートリフルオロメチルー1Hーピラゾール4.0g(17.5ミリモル)を加え、さらに室温で2時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎ酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒: ヘキサンー酢酸エチル混合溶媒)で精製し、5,5ージメチルー3ー(3ーメトキシー1ーメチルー5ートリフルオロメチルー1Hーピラゾールー4ーイルメチルチオ)-2ーイソオキサゾリン2.8g(収率52.0%)を得た。

#### < 製造例15>

5,5-ジメチル-3-(3-ヒドロキシ-1-メチル-5-トリフルオロメチルー1H-ピラゾール-4-イルメチルチオ)-2-イソオキサゾリン(化合物番号3-0025)の製造

# <製造例16>

5,5-ジメチルー3-(3-エトキシー1-メチルー5-トリフルオロメチルー1 Hーピラゾールー4-イルメチルチオ) <math>-2-イソオキサゾリン (化合物番号3-0026) の製造

5, 5-ジメチル-3-(3-ヒドロキシ-1-メチル-5-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルチオ) -2-イソオキサゾリン0.30g(1.0ミリモル)のN, N-ジメチルホルムアミド10m1溶液に無水炭酸カリウム0.20g(1.3ミリモル)及びヨウ化エチル0.20g(1.5ミリモル)を加え、<math>50℃で3時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎ酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、目的とする5, 5-ジメチル-3-(3-エトキシ-1-メチル-5-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルチオ) -2-イソオキサゾリン0.30g(収率92.0%)を得た。

#### <製造例17>

5,5-ジメチルー3-(3-エトキシー1-メチルー5-トリフルオロメチルー1 Hーピラゾールー4-イルメチルスルホニル) <math>-2-イソオキサゾリン (化合物番号 3-0012) の製造

5,5-ジメチル-3-(3-エトキシ-1-メチル-5-トリフルオロメチル-1

H-ピラゾール-4-イルメチルチオ) -2-イソオキサゾリン0.30g(0.92ミリモル)のクロロホルム10m1溶液に、氷冷下、<math>m-クロロ過安息香酸0.68g(純度70%、 $2.76ミリモル)を加え、室温で5時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎクロロホルムで抽出した。得られた有機層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、炭酸水素ナトリウム水溶液及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、析出した結晶をヘキサンで洗浄し、白色結晶(融点<math>124\sim125$ C)の5,5-ジメチル-3-(3-エトキシ-1-メチル-5-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルスルホニル) -2-イソオキサゾリン<math>0.24g(収率73.0%)を得た。

( $^{1}$ H-NMR値(CDC1 $_{3}$ /TMS  $\delta$  (ppm)):4.50 (2H, s), 4.27 (2H, q), 3.86 (3H, s),

3. 04 (2H, s), 1. 49 (6H, s), 1. 39 (3H, t)

# <製造例18>

5,5-ジメチル-3-(5-フルオロ-1-メチル-3-トリフルオロメチル-1 H-ピラゾール-4-イルメチルチオ) <math>-2-イソオキサゾリン(化合物番号3-0.0.2.7)の製造

5,5-ジメチル-3-メチルスルホニル-2-イソオキサゾリン21.3g(120.3ミリモル)のN, N-ジメチルホルムアミド200m1溶液に、水硫化ナトリウム19.3g(純度70%、344.6ミリモル)を加え1時間攪拌した。その後、無水炭酸カリウム16.7g(121.0ミリモル),ロンガリット18.6g(120.7ミリモル)を加え、更に2時間攪拌後、<math>4-プロモメチル-5-フルオロ-1-メチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール31.4g(120.3ミリモル)を氷冷下加えた。その後、室温で2時間攪拌し、反応終了確認後、反応溶液を水に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水および食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、黄色油状物の5,5-ジメチル-3-(5-フルオロ-1-メチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルチオ) -2-イソオキサゾリン29.0g(収率90.3%)を得た。

## <製造例19>

5,5-ジメチル-3-(5-メトキシ-1-メチル-3-トリフルオロメチル-1 H-ピラゾール-4-イルメチルチオ) <math>-2-イソオキサゾリン (化合物番号3-0028) の製造

5,5-ジメチルー3ー(5-フルオロー1ーメチルー3ートリフルオロメチルー1 Hーピラゾールー4ーイルメチルチオ)-2ーイソオキサゾリン0.5g(1.6ミリモル)のメタノール20m1溶液に、ナトリウムメトキシド0.77g(4.0ミリモル,28%メタノール溶液)を加え、還流下、4時間攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水および食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、黄色油状物の5,5ージメチルー3ー(5-メトキシー1ーメチルー3ートリフルオロメチルー1Hーピラゾールー4ーイ

<製造例20>

5,5-ジメチルー3-(5-メトキシー1-メチルー3-トリフルオロメチルー1 Hーピラゾールー4ーイルメチルスルホニル) <math>2-イソオキサゾリン (化合物番号 3-0013) の製造

5,5-ジメチル-3-(5-メトキシ-1-メチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルチオ)-2-イソオキサゾリン<math>0.5g(1.5ミリモル)のクロロホルム20m1溶液に、氷冷下、m-クロロ過安息香酸1.3g(純度70%、7.5ミリモル)を加え1時間攪拌した。その後、さらに室温で12時間攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水に注ぎクロロホルムで抽出した。得られた有機層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、炭酸水素ナトリウム水溶液、水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、得られた固体をn-ヘキサンで洗浄し、白色粉末(融点 $113.0\sim114.0\%$ )の5,5-ジメチル-3-(5-メトキシ-1-メチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルスルホニル)-2-イソオキサゾリン<math>0.31g(収率58.2%)を得た。

('H-NMR値 (CDC1<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)) : 4.60 (2H, s), 4.11 (3H, s), 3.79 (3H,

s), 3. 10 (2H, s), 1. 51 (6H, s)

<製造例21>

3-(5-(2-)0ロロフェノキシ)-1-メチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルチオ)-5, 5-ジメチル-2-イソオキサゾリン (化合物番号 3-0029) の製造

<製造例22>

3-(5-(2-)クロロフェノキシ) -1-メチル-3-トリフルオロメチル-1 Hーピラゾール-4-イルメチルスルホニル) -5, 5-ジメチル-2-イソオキサゾリン(化合物番号3-0014)の製造

3-(5-(2-クロロフェノキシ)-1-メチル-3-トリフルオロメチル-1H-

ピラゾールー4ーイルメチルチオ) ー 5, 5 ージメチルー 2 ーイソオキサゾリン 0. 6 3 g (1.5 ミリモル) のクロロホルム 2 0 m 1 溶液に、氷冷下、m ークロロ過安息香酸 1. 0 g (純度 7 0 %, 5. 8 ミリモル) を加え 1 時間攪拌した。その後、さらに室温で 1 2 時間攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水に注ぎクロロホルムで抽出した。得られた有機層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、炭酸水素ナトリウム水溶液、水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、得られた固体をn ーヘキサンで洗浄し,白色粉末(融点 6 7. 0 ~ 7 0. 0 ℃)の 3 - (5 - (2

#### <製造例23>

3-(5-シクロペンチルオキシ-1-メチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルチオ)-5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリン(化合物番号3-0030)の製造

トリフェニルホスフィン  $0.43g(1.6 \le 1)$  モル)のベンゼン 10m1 溶液にシクロペンタノール  $0.14g(1.6 \le 1)$  モル),5,5- ジメチル -3- (5- ヒドロキシー1-メチル -3-トリフルオロメチル -1 Hーピラゾール -4-イルメチルチオ) -2-イソオキサゾリン  $0.5g(1.6 \le 1)$  モル)。及びアゾジカルボン酸ジエチルエステル 0.7g(40%トルエン溶液, $1.6 \le 1$  モル)を加え、室温で 12 時間攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水および食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:ヘキサン -1 酢酸エチル混合溶媒)で精製し、無色透明油状物の 3- (5-シクロペンチルオキシ -1-メチル -3-トリフルオロメチル -1 Hーピラゾール -4- イルメチルチオ) -5 、5- ジメチル -2- イソオキサゾリン 0.52g(収率 85.2%) を得た。

#### <製造例24>

3-(5-シクロペンチルオキシー1-メチルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールー4-イルメチルスルホニル)-5,5-ジメチルー2-イソオキサゾリン(化合物番号3-0015)の製造

3-(5-シクロペンチルオキシー1-メチルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールー4-イルメチルチオ)-5,5-ジメチルー2-イソオキサゾリン0.52g <math>(1.4ミリモル)のクロロホルム20m1溶液に、氷冷下、m-クロロ過安息香酸0.85g (純度70%,4.9ミリモル)を加え1時間攪拌した。その後、さらに室温で12時間攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水に注ぎクロロホルムで抽出した。得られた有機層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、炭酸水素ナトリウム水溶液、水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、得られた固体をn-ヘキサンで洗浄し,白色粉末(融点113.0~114.0℃)の3-(5-シクロペンチルオキシー1-メチル-3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールー

4-イルメチルスルホニル) -5, 5-ジメチル-2-イソオキサゾリン0.2g (収率 35, 5%) を得た。

('H-NMR値 (CDC1<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)) : 5.03 (1H, br), 4.60 (2H, s), 3.73 (3H, s), 3.05 (2H, s), 1.88-1.70 (8H, m), 1.50 (6H, s)

#### <製造例25>

3-(5-シアノ-1-メチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾールー4-イルメチルチオ)-5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリン (化合物番号3-0031) の製造

5,5-ジメチル-3-(5-フルオロ-1-メチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルチオ)-2-イソオキサゾリン<math>0.5g(1.6ミリモル)のN, N-ジメチルホルムアミド30m1溶液にシアン化ナトリウム0.2g(4.0ミリモル)を加え、40で1時間攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水および食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、黄色油状物の3-(5-シアノ-1-メチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルチオ)-5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリンの粗化合物<math>0.9gを得た。

('H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)): 4.30 (2H, s), 4.08 (3H, s), 2.81 (2H, s), 1.43 (6H, s) < 製造例 2.6 >

3-(5-シアノ-1-メチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾールー4-イルメチルスルホニル)-5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリン (化合物番号3-0016)の製造

3-(5-シアノ-1-メチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルチオ)-5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリン0.9g(粗化合物)のクロロホルム50ml溶液に、氷冷下、m-クロロ過安息香酸2.1g(純度70%,12.2ミリモル)を加え1時間攪拌した。その後、さらに室温で12時間攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水に注ぎクロロホルムで抽出した。得られた有機層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、炭酸水素ナトリウム水溶液、水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、得られた固体を<math>n-ヘキサンで洗浄し、白色粉末(融点105.0~108.0°)の3-(5-シアノ-1-メチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルスルホニル)-5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリン0.43g(収率76.4%)を得た。

( $^{1}\text{H-NMR値}$  (CDC1 $_{3}$ /TMS  $\delta$  (ppm)) : 4.73 (2H, s), 4.16 (3H, s), 3.14 (2H, s), 1.53 (6H, s)

#### <製造例27>

3-(3,5-ジクロロー1-エチルー1 H - ピラゾールー4-イルメチルチオ) -5,5-ジメチルー2-イソオキサゾリン(化合物番号3-0032)の製造

5,5-ジメチル-3-エチルスルホニル-2-イソオキサゾリン<math>0.7g(3.75) リモル) のN, N-ジメチルホルムアミド30m1溶液に、水硫化ナトリウム0.6g( 純度70%、10.7ミリモル) を加え1時間攪拌した。その後、無水炭酸カリウム0.

51g(3.7ミリモル), ロンガリット0.56g(3.6ミリモル)を加え、更に2時間 攪拌後、4-ブロモメチル-3, 5-ジクロロ-1-エチル-1 H-ピラゾール0.9g(3.5ミリモル)を氷冷下加えた。その後、室温で2時間攪拌し、反応終了確認後、反 応溶液を水に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水および食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒: ヘキサン-酢酸エチル混合溶媒)で精製し、無色透明油状物の3-(3,5-ジクロロ-1-エチル-1 H-ピラゾール-4-イルメチルチオ) - 5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリン0.8g(収率70.8%) を得た。

('H-NMR値 (CDC1<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)) : 4. 14 (2H, s), 4. 14 (2H, q), 2. 81 (2H, s), 1. 43 (6H, s), 1. 42 (3H, t)

<製造例28>

3-(3,5-ジクロロ-1-エチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルスルホニル)-5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリン(化合物番号3-0017)の製造3-(3,5-ジクロロ-1-エチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルチオ)-5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリン0.8g(2.6ミリモル)のクロロホルム20m1溶液に、氷冷下、m-クロロ過安息香酸2.0g(純度70%,11.6ミリモル)を加え1時間攪拌した。その後、さらに室温で12時間攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水に注ぎクロロホルムで抽出した。得られた有機層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、炭酸水素ナトリウム水溶液、水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、得られた固体をn-ヘキサンで洗浄し、白色粉末(融点105.0~107.0℃)の3-(3,5-ジクロロ-1-エチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルスルホニル)-5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリン0.41g(収率46.6%)を得た。

('H-NMR値 (CDC1<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)) : 4.48 (2H, s), 4.19 (2H, q), 3.05 (2H, s), 1.51 (6H, s), 1.45 (3H, t)

<製造例29>

3-(5-0ロロ-3-ジフルオロメチル-1-メチル-1 Hーピラゾール-4-イルメチルチオ) -5, 5-ジメチル-2-イソオキサゾリン(化合物番号3-0020)の製造

5,5-ジメチルー3-エチルスルホニルー2-イソオキサゾリン1.9g(10.0  $\le$ リモル)のN,N-ジメチルホルムアミド30ml溶液に、水硫化ナトリウム水和物1.2g(純度70%、15.0  $\le$ リモル)を加え2時間攪拌した。その後、無水炭酸カリウム2.1g(15.0  $\le$ リモル)、ロンガリット2.3g(15.0  $\le$ リモル)及び4-プロモメチルー5-クロロー3-ジフルオロメチルー1-メチルー1H-ピラゾール2.6g(10.0  $\le$ リモル)を加え、さらに室温で15時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎ酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:  $^{*}$ 0+サンー酢酸エチル混合溶媒)で精製し、無色粘稠性液体( $^{*}$ 1, $^{*}$ 00  $^{*}$ 1  $^{*}$ 2  $^{*}$ 3  $^{*}$ 3  $^{*}$ 4  $^{*}$ 5  $^{*}$ 5  $^{*}$ 6  $^{*}$ 7  $^{*}$ 7  $^{*}$ 7  $^{*}$ 9

('H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)): 6.70 (1H, t, J=54.2Hz), 4.24 (2H, s),

3. 86 (3H, s), 2. 80 (2H, s), 1. 42 (6H, s)

#### <製造例30>

3-(5-クロロ-3-ジフルオロメチル-1-メチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルスルホニル) <math>-5, 5-ジメチル-2-イソオキサゾリン(化合物番号3-0018)の製造

3-(5-000-3-ジフルオロメチル-1-メチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルチオ) -5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリン1.8g(5.8ミリモル)のクロロホルム15m1溶液に、氷冷下、<math>m-0ロロ過安息香酸3.6g(純度70%、14.5ミリモル)を加え、室温で22時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎクロロホルムで抽出した。得られた有機層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、炭酸水素ナトリウム水溶液及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、析出した結晶をヘキサンで洗浄し、白色結晶(融点 $78\sim79\%$ )の3-(5-000-3-ジフルオロメチル-1-メチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルスルホニル) -5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリン1.7g(収率85.9%)を得た。

('H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm) ) 6.80 (1H, t, J=54.8Hz), 4.60 (2H, s), 3.91 (3H, s), 3.08 (2H, s), 1.51 (6H, s)

#### <製造例31>

5,5-ジメチル-3-(5-メチル-3-トリフルオロメチルイソキサゾール-4-イルメチルチオ) -2-イソオキサゾリン(化合物番号4-0003)の製造5,5-ジメチル-3-メチルスルホニル-2-イソオキサゾリン0.4g(2.3ミリモル)のN,N-ジメチルホルムアミド10ml溶液に、水硫化ナトリウム水和物0.4g(純度70%、4.6ミリモル)を加え2時間攪拌した。その後、炭酸カリウム0.3g(2.3ミリモル)、ロンガリット0.4g(2.3ミリモル)及び4-ブロモメチルー5-メチル-3-トリフルオロメチルイソキサゾール0.5g(1.8ミリモル)を加え、さらに室温で14時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎ酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:ヘキサンー酢酸エチル混合溶媒)で精製し、5,5-ジメチル-3-(5-メチル-3-トリフルオロメチルイソキサゾール-4-イルメチルチオ)-2-イソオキサゾリン0.4g(収率70.0%)を得た。

('H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)) : 4.11(2H, s), 2.77(2H, s), 2.54(3H, s), 1.42(6H, s)

#### <製造例32>

5,5-ジメチル-3-(5-メチル-3-トリフルオロメチルイソキサゾール-4-イルメチルスルホニル)-2-イソオキサゾリン(化合物番号4-0001)の製造 5,5-ジメチル-3-(5-メチル-3-トリフルオロメチルイソキサゾール-4-イルメチルチオ) -2-イソオキサゾリン<math>0.4g(1.3ミリモル)のクロロホルム10m1溶液に、氷冷下、m-クロロ過安息香酸0.8g(純度70%、3.2ミリモル)を加え、室温で4時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎクロロホルムで抽出した。得られた有機層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、炭酸水素ナトリウム水溶液及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、析出した結晶をヘキサンで洗浄し、白色結晶(融点 $135\sim136$ °C)の5,5-ジメチル-3-(5-メチル-3-トリフルオロメチルイソキサゾール-4-イルメチルスルホニル) -2-イソオキサゾリン<math>0.4g(収率95.0%) を得た。

('H—NMR値 (CDCl $_3$ /TMS  $\delta$  (ppm)) : 4.54 (2H, s), 3.11 (2H, s), 2.61 (3H, s), 1.52 (6H, s)

<製造例33>

[(5-クロロ-3-メチルーイソチアゾール-4-イル)-メチルチオ]-5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリン(化合物番号4-0004)の製造

<製造例34>

 $[(5-\rho \Box \Box - 3- \chi + \nu - 4 \chi + \nu - 2 \chi + \nu -$ 

( $^{1}$ H-NMR値 (CDC1 $_{3}$ /TMS  $\delta$  (ppm)) 8.89 (1H, s), 4.67 (2H, s), 3.05 (2H, s), 2.59 (3H, s), 1.51 (6H, s)

#### <製造例35>

5,5-ジメチル-3-[2,5-ジメチル-4-(1-メトキシイミノエチル)ーチオ フェン-3-イルメチルチオ]-2-イソオキサゾリン(化合物番号2-0002)の 製造

3-(4-アセチル-2,5-ジメチルチオフェン-3-イルメチルチオ)-5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリン1.0g(3.4ミリモル)のエタノール50ml溶液 にO-メチルヒドロキシルアミン塩酸塩0.57g(6.8ミリモル)と酢酸ナトリウム 0.56g(6.8ミリモル)を加え、還流下、5時間攪拌した。反応終了確認後、反応溶 液を水に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水および食塩水で洗浄後、無 水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマ トグラフィー(展開溶媒:ヘキサン-酢酸エチル混合溶媒)で精製し、黄色油状物の5, 5-ジメチル-3-[2,5-ジメチル-4-(1-メトキシイミノエチル)-チオフェン-3-イルメチルチオ] -2-イソオキサゾリン 0.4g (36.4%) を得た。 ('H-NMR値 (CDC1<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)): 4. 21 (2H, s), 3. 95 (3H, s), 2. 76 (2H, s), 2. 38 (3H,

s), 2, 34 (3H, s), 2, 13 (3H, s), 1, 42 (6H, s)

#### <製造例36>

5,5-ジメチル-3-[2,5-ジメチル-4-(1-メトキシイミノエチル)ーチオ フェンー3-イルメチルスルホニル]-2-イソオキサゾリン(化合物番号2-000 1) の製造

5.5-ジメチル-3-[2.5-ジメチル-4-(1-メトキシイミノエチル)ーチオ フェンー 3 ーイルメチルチオ] - 2 -イソオキサゾリン 0 . 4 g (1 . 2 ミリモル) のクロ ロホルム30m1溶液に、m-クロロ過安息香酸0.61g(純度70%, 3.5ミリモ ル)を氷冷下で加え1時間攪拌し、さらに室温で12時間攪拌した。反応終了確認後、 反応溶液を水に注ぎクロロホルムで抽出した。得られた有機層を亜硫酸水素ナトリウム 水溶液、炭酸水素ナトリウム水溶液、水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネ シウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (展開溶媒: ヘキサン-酢酸エチル混合溶媒)で精製し、白色結晶(融点95.0~96. チオフェン-3-イルメチルスルホニル)-2-イソオキサゾリン0.35g(80%) を得た。

('H—NMR値 (CDC1 $_3$ /TMS  $\delta$  (ppm) ) : 4.79 (2H, s), 3.95 (3H, s), 2.93 (2H, s), 2.42 (3H, s), 2. 37 (3H, s), 2. 17 (3H, s), 1. 47 (6H, s)

#### <製造例37>

5,5-ジメチル-3-(4-トリフルオロメチル-ピリジン-3-イルメチルチオ) -2-イソオキサゾリン(化合物番号7-0003)の製造

5,5-ジメチル-3-エチルスルホニル-2-イソオキサゾリン0.3g(1.6ミ リモル)のN, N-ジメチルホルムアミド20ml溶液に、水硫化ナトリウム0.26g( 純度70%、4.6ミリモル)を加え1時間攪拌した。その後、無水炭酸カリウム0.2 2g(1.6ミリモル), ロンガリット0.25g(1.6ミリモル)を加え、更に2時間攪

('H-NMR値 (CDC1<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm) ) :8. 98 (1H, s), 8. 70 (1H, d), 7. 51 (1H, d), 4. 47 (2H, s), 2. 79 (2H, s), 1. 43 (6H, s)

#### <製造例38>

- 5,5-ジメチル-3-(4-トリフルオロメチルーピリジン-3-イルメチルスルホニル)-2-イソオキサゾリン(化合物番号<math>7-0001) および
- 5,5-ジメチル-3-(4-トリフルオロメチル-ピリジン-N-オキシド-3-イルメチルスルホニル)-2-イソオキサゾリン(化合物番号7-0002)の製造
- 5,5-ジメチル-3-(4-トリフルオロメチルーピリジン-3-イルメチルチオ) -2-イソオキサゾリン 0.45g (1.6ミリモル)のクロロホルム20m1溶液に、水冷下、mークロロ過安息香酸0.77g (純度70%,4.5ミリモル)を加え1時間攪拌した。その後、さらに室温で12時間攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水に注ぎクロロホルムで抽出した。得られた有機層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、炭酸水素ナトリウム水溶液、水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:へキサン-酢酸エチル混合溶媒)で精製し、淡黄色結晶(融点77.0~80.0℃)の5、5-ジメチル-3-(4-トリフルオロメチルーピリジン-3-イルメチルスルホニル)-2-イソオキサゾリン0.06g (収率12.0%) および 白色結晶(融点114.0~116.0℃)の5、5-ジメチル-3-(4-トリフルオロメチルーピリジン-N-オキシド-3-イルメチルスルホニル)-2-イソオキサゾリン0.12g (収率23.1%)を得た。
- 5, 5 ジメチル 3 (4 トリフルオロメチルーピリジン 3 イルメチルスルホニル) 2 イソオキサゾリン
- ('H-NMR値 (CDC1 $_3$ /TMS  $\delta$  (ppm) ) : 8. 98 (1H, s) , 8. 84 (1H, d) , 7. 64 (1H, d) , 4. 92 (2H, s) , 3. 09 (2H, s) , 1. 52 (6H, s)
- 5,5-ジメチル-3-(4-トリフルオロメチルーピリジン-N-オキシド-3-イルメチルスルホニル)-2-イソオキサゾリン
- ( $^{1}$ H-NMR値 (CDC1 $_{3}$ /TMS  $\delta$  (ppm)) : 8. 50 (1H, s), 8. 25 (1H, d), 7. 59 (1H, d), 4. 81 (2H, s), 3. 12 (2H, s), 1. 53 (6H, s)

#### <製造例39>

- 5,5-ジメチルー[(4-メトキシー6-トリフルオロメチルピリミジン-5-イル)-メチルチオ]-2-イソオキサゾリン(化合物番号8-0002)の製造
  - 5,5-ジメチル-3-メチルスルホニル-2-イソオキサゾリン0.35g(2.0

0ミリモル)のジメチルホルムアミド10ml溶液に、室温で水硫化ナトリウム0.32g (純度70%, 4.00ミリモル)を加え2時間攪拌した。その後反応溶液中に無水炭酸カリウム0.28g(2.00ミリモル)、ロンガリット0.31g(2.00ミリモル)及び5ークロロメチルー4ーメトキシー6ートリフルオロメチルピリミジン0.45g(2.00ミリモル)を加え、さらに室温で2時間攪拌した。反応終了確認後、水中に注ぎ酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、5,5ージメチルー[(4ーメトキシー6ートリフルオロメチルピリミジンー5ーイル)ーメチルチオ]ー2ーイソオキサゾリン0.55g(収率85.9%)を得た。( $^{1}$ H-NMR値(CDC1 $_{3}$ /TMS  $\delta$  (ppm)): 8.81(1H, s), 4.44(2H, d), 4.12(3H, s), 2.81(2H, s), 1.45(6H, s)

#### <製造例40>

5,5-ジメチルー[(4-メトキシー6-トリフルオロメチルピリミジンー<math>5-イル) -メチルスルホニル] -2-イソオキサゾリン(化合物番号<math>8-0001)の製造

5,5-ジメチルー [(4-メトキシ-6-トリフルオロメチルピリミジン-5-イル) -メチルチオ] - 2 - イソオキサゾリン0.5 5 g (1.71 ミリモル) のクロロホルム 2 0 m 1 溶液に、氷冷下でm - クロロ過安息香酸 1.0 5 g ( 純度 7 0 %, 4 .2 8 ミリモル) を加え 1 時間攪拌し、さらに室温で 4 時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎクロロホルムで抽出した。得られた有機層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、炭酸水素ナトリウム水溶液及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、白色羽毛状結晶(融点  $175\sim176$  ℃)の 5,5 - ジメチルー [(4-メトキシ-6-トリフルオロメチルピリミジン-5-イル) - メチルスルホニル] - 2 - イソオキサゾリン0.45 g <math>[ 収率 75.0 %] を得た。

('H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)): 8.89 (1H, s), 5.00 (2H, d), 4.11 (3H, s), 3.11 (2H, s), 1.53 (6H, s)

#### <製造例41>

3-(5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリン-3-イルチオメチル)-2-トリフルオロメチル-6,7ジヒドロ-5H-ピラゾロ[5,1-b][1,3]オキサジン(化合物番号3-0033)の製造

水素化ナトリウム  $0.11g(2.8 \le 1)$  モル)の N, N-ジメチルホルムアミド 15m 1 懸濁液に 3-[5-Dロロー 1-(3-E) ドロキシプロピル) -3-E リフルオロメチルー 1H- ピラゾールー 4-(1) ーメチルチオ] -5 、5-ジメチルー 2-(1) インオキサゾール  $0.82g(2.3 \le 1)$  モル)の 1.2 の 1.2 の 1.2 の 1.2 で滴下した。滴下終了後、反応溶液を室温で 1.2 の分攪拌し、その後 1.2 の 1.2 に加熱し 1.2 時間攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。有機層をクエン酸水溶液、食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、 1.2 の 1.2 の

77g(収率100%)を得た。

('H-NMR値 (CDC1<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)): 4. 37 (2H, t), 4. 19 (2H, t), 4. 15 (2H, s), 2. 80 (2H, s), 2. 31 (2H, m), 1. 42 (6H, s)

<製造例 4 2 >

3-(5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリン-3-イルスルホニルメチル)-2-トリフルオロメチル-6,7-ジヒドロ-5H-ピラゾロ<math>[5,1-b][1,3]オキサジン(化合物番号3-0019)の製造

 $3-(6,7-ジヒドロ-3-トリフルオロメチル-5H-ピラゾロ[5,1-b][1,3]オキサジン-4-イルーメチルチオ)-5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリン0.77g(2.3ミリモル)のクロロホルム溶液20mlに、氷冷下、m-クロロ過安息香酸1.25g(純度70%,5.1ミリモル)を加え1時間攪拌した。その後、さらに室温で12時間攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水に注ぎクロロホルムで抽出した。得られた有機層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、炭酸水素ナトリウム水溶液、水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、白色粉末(融点151.0-152.0℃)の3-(5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリン-3-イルスルホニルメチル)-2-トリフルオロメチル-6,7-ジヒドロ-5H-ピラゾロ[5,1-b][1,3]オキサジン0.36g(収率43%)を得た。(<math>^{1}$ H-NMR値( $^{1}$ CDCl $_{3}$ /TMS  $^{2}$ Cppm)):4.47( $^{1}$ 2H,s),4.40( $^{1}$ 2H,t),4.23( $^{1}$ 2H,t),3.09( $^{1}$ 2H,s),2.34( $^{1}$ 2H,m),1.50( $^{1}$ 3H,s)<br/><製造例43>

3-(5-クロロ-1-メチル-3-トリフルオロメチルピラゾール-4-イルメチルチオ)-5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリン(化合物番号<math>3-0186)の製造

5,5-ジメチルー3-エタンスルホニルー2ーイソオキサゾリン6.84g(35.8ミリモル)のN,N-ジメチルホルムアミド200ml溶液に、室温にて水硫化ナトリウム水和物5.59g(純度70%、69.8ミリモル)を加え1時間攪拌した。その後、無水炭酸カリウム4.94g(35.8ミリモル)及びロンガリット5.51g(35.8ミリモル)を加え、更に4ープロモメチルー5ークロロー1ーメチルー3ートリフルオロメチルー1Hーピラゾール9.46g(34.1ミリモル)を加えた。その後、室温で一夜攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水中に注ぎ酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、3ー(5ークロロー1ーメチルー3ートリフルオロメチルピラゾールー4ーイルメチルチオ)-5,5ージメチルー2ーイソオキサゾリン8.97g(収率:80.3%)を得た。

#### <製造例44>

 $3-(5-\rho \Box \Box -1-$ メチル-3-トリフルオロメチルピラゾール-4-イルメチルチオ)-5, 5-ジメチル-2-イソオキサゾリン8. 97g (27. 4ミリモル)のクロロホルム300m1 溶液に、氷冷下にてm-クロロ過安息香酸16. 87g (純度70%, 68. 4ミリモル)を加え1時間攪拌した。その後、室温で一夜攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水中に注ぎクロロホルムで抽出した。得られた有機層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、炭酸水素ナトリウム水溶液、炭酸水素ナトリウム水溶液、炭酸水素ナトリウム水溶液、水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、得られた固体をn-へキサンで洗浄し,白色粉末 (融点 $115.0\sim116.0$ )の3-(5-クロロ-1-メチル-3-トリフルオロメチルピラゾール-4-イルメタンスルホニル)-5, 5-ジメチル-2-イソオキサゾリン-20 3 6 -20 (-20 -20

3-(5-ジフルオロメトキシ-1-メチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルチオ)-5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリンの製造(化合物番号<math>3-0187)

 $3-(5-\text{L}\colongleright Figure 1-\text{J}\colongleright Figure 2-\text{J}\colongleright Figure 3-\text{L}\colongleright Fi$ 

#### <製造例 4 6 >

3-(5-3) フルオロメトキシー1-3 チルー3- トリフルオロメチルー1 Hーピラゾールー4- イルメタンスルホニル)-5, 5-3 メチルー2- イソオキサゾリンの製造(化合物番号3-0188)

3-(5-ジフルオロメトキシー1-メチルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールー4-イルメチルチオ)-5,5-ジメチルー2-イソオキサゾリン56.5g(0.16モル)のクロロホルム1000ml溶液に、氷冷下にてm-クロロ過安息香酸157.6g(純度:70%、0.64モル)を加えた。さらに室温にて4時間撹拌した。反応終了確認後、反応液の不溶物を濾別した。得られた濾液を氷水に注ぎクロロホルムで抽出した。得られた有機層を10%水酸化ナトリウム水溶液、水、亜硫酸水素ナトリウム溶液、飽和食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減

圧下溶媒を留去し、残渣をn-ヘキサンで洗浄し白色結晶(融点: $129.0\sim130.0$ °)の3-(5-ジフルオロメトキシ-1-メチル-3-トリフルオロメチル-1 H-ピラゾール-4-イルメタンスルホニル)-5, 5-ジメチル-2-イソオキサゾリン52.7g(収率:86.0%)を得た。

 $^{1}H-NMR値$ (CDCl $_{3}/TMS$   $\delta$  (ppm)):6.83 (1H, t, J=71.9Hz), 4.60 (2H, s), 3.88 (3H, s), 3.11 (2H, s), 1.52 (6H, s)

#### <製造例47>

3-(5-ジフルオロメトキシ-1-エチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメチルチオ)-5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリンの製造(化合物番号3-0189)

 $^{1}H-NMR値$  (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)): 6.71 (1H, t, J=72.1Hz), 4.19 (2H, s), 4.13 (2H, q), 2.78 (2H, s), 1.45 (3H, t), 1.41 (6H, s)

#### < 製造例 4 8 >

3-(5-ジフルオロメトキシ-1-エチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメタンスルホニル)-5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリンの製造 (化合物番号3-0190)

3-(5-ジフルオロメトキシー1-エチルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールー4-イルメチルチオ)-5,5-ジメチルー2-イソオキサゾリン18.5g(49.6ミリモル)のクロロホルム200m1溶液に、氷冷下にてm-クロロ過安息香酸30.5g(純度:70%、123.9ミリモル)を加えた。その後室温にて一夜撹拌した。反応終了確認後、反応溶液を水中に注ぎクロロホルムで抽出した。得られた有機層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、炭酸水素ナトリウム水溶液、水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣を<math>n-キサンで洗浄し白色粉末(融点:98~100℃)の3-(5-ジフルオロメトキシー1-エチルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールー4-イルメタンスルホニル)-5,5-ジメチルー2-イソオキサゾリン19.3g(収率:96.0%)を得

た。

 $^{1}$ H-NMR値 (CDC  $^{1}$ 3/TMS  $\delta$  (ppm)): 6.83 (1H, t, J=72.0Hz), 4.60 (2H, s), 4.19 (2H, q), 3.11 (2H, s), 1.52 (6H, s), 1.49 (3H, t)

(中間体の製造例)

#### <参考例1>

3-クロロ-5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリンの製造

グリオキシル酸アルドオキシム182.7g(2.05モル)の1,2ージメトキシエタン21溶液に、65~70℃でNークロロこはく酸イミド534.0g(4.0モル)を徐々に加えた後、1時間加熱還流した。氷冷下、炭酸水素カリウム1440.0g(14.4モル)及び水10mlを加えた後、2ーメチルプロペン360.0g(6.4モル)を反応溶液に加え、室温で24時間攪拌した。反応溶液を水中に注ぎジイソプロピルエーテルで抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、黄色粘調性液体の3ークロロー5,5ージメチルー2ーイソオキサゾリン107.7g(収率40.0%)を得た。

('H-NMR値 (CDC1<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)) : 2. 93 (2H, s) 、 1. 47 (6H, s)

#### <参考例2>

3-クロロ-5-エチル-5-メチル-2-イソオキサゾリンの製造

グリオキシル酸アルドオキシム 20.6g (231.7ミリモル)の1,2ージメトキシエタン 500m 1 溶液に、60 で N ークロロこはく酸イミド 61.9g (463.4ミリモル)を徐々に加えた。加え終わった後、10 分間加熱還流した。次に、氷冷下、2 ーメチルー1 ーブテン 50m 1 (463.4ミリモル)、炭酸水素カリウム 98.9g (1622ミリモル)及び水 10m 1を加え 12 時間攪拌した。反応溶液を水中に注ぎn ーヘキサンで抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、淡黄色粘調性液体の3 ークロロー5 ーエチルー5 ーメチルー2 ーイソオキサゾリン 13.9g (収率 40.6%)を得た。( $^{1}$ H-NMR値 ( $^{1}$ G)  $^{1}$ TMS  $^{1}$ MS ( $^{1}$ Ppm)):  $^{1}$ 2.91 ( $^{1}$ 2H,  $^{1}$ ABq,  $^{1}$ J=17.0,  $^{1}$ 0,  $^{1}$ 0,  $^{1}$ 1.73 ( $^{1}$ 2H,  $^{1}$ 0)、 $^{1}$ 1.42 ( $^{1}$ 3H,  $^{1}$ 8)、 $^{1}$ 0.96 ( $^{1}$ 3H,  $^{1}$ 1)

#### <参考例3>

3-ペンジルチオー5.5-ジメチルー2-イソオキサゾリンの製造

ベンジルメルカプタン 2.8 g(2 2.5 ミリモル)のN, N - ジメチルホルムアミド 5 0 m 1 溶液に、窒素気流下、無水炭酸カリウム 3.2 g(2 3.2 ミリモル)及び 3 - クロロ- 5, 5 - ジメチル- 2 - イソオキサゾリン 3.0 g(2 2.5 ミリモル)を加え 1 0 0  $\mathbb C$ で 2 時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎ酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、黄色油状物質(屈折率  $\mathbb A$   $\mathbb A$ 

('H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)) : 7. 24-7. 39 (5H, m) 、 4. 26 (2H, s) 、 2. 77 (2H, s) 、

#### 1. 40 (6H, s)

#### <参考例4>

3-(2,6-ジフルオロベンジルスルフィニル)-5-エチル-5-メチル-2-イソオキサゾリンの製造

3-(2,6-ジフルオロベンジルチオ)-5-エチル-5-メチル-2-イソオキサゾリン4.1g(15.0ミリモル)のクロロホルム50ml溶液に、氷冷下、m-クロロ過安息香酸4.6g(純度70%、18.8ミリモル)を加え1時間攪拌した。その後、さらに室温で12時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎクロロホルムで抽出した。得られた有機層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、炭酸カリウム水溶液、水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:ヘキサンー酢酸エチル混合溶媒)で精製し、白色粉末(融点<math>30℃以下)の3-(2,6-ジフルオロベンジルスルフィニル)-5-エチル-5-メチル-2-イソオキサゾリン1.5g(収率34.8%)を得た。

('H-NMR値 (CDC1 $_3$ /TMS  $\delta$  (ppm) ) :7. 39-7. 28 (1H, m) 、7. 03-6. 94 (2H, m) 、4. 38 (2H, s) 、3. 04 (1H, ABq, J=17. 2,  $\Delta$   $\nu$  =85. 7Hz) +3. 12 (1H, s) 、1. 75 (2H, m) 、1. 44 (3H, s) +1. 41 (3H, s) 、0. 97 (3H, m)

#### <参考例5>

3- (2,6-ジフルオロベンジルスルホニル)-5-エチルー5-メチルー2-イソオキサゾリンの製造

3-(2,6-97)ルオロベンジルスルフィニル)-5-エチル-5-メチル-2-イソオキサゾリン0.8g(2.8ミリモル)のクロロホルム50m1溶液に、氷冷下、m-クロロ過安息香酸1.0g(純度70%、4.1ミリモル)を加え1時間攪拌した。その後、さらに室温で12時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎクロロホルムで抽出した。得られた有機層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、炭酸カリウム水溶液、水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:ヘキサン-酢酸エチル混合溶媒)で精製し、白色粉末(融点 $64\sim65$ °C)の3-(2,6-ジフルオロベンジルスルホニル)-5-エチル-5-メチル-2-イソオキサゾリン0.6g(収率75.0%)を得た。

('H-NMR値 (CDC1 $_3$ /TMS  $\delta$  (ppm) ) :7. 36-7. 46 (1H, m) 、6. 98-7. 04 (2H, m) 、4. 73 (2H, s) 、3. 04 (2H, ABq, J=17. 2,  $\Delta$   $\nu$ =51. 1Hz) 、1. 77 (2H, q) 、1. 46 (3H, s) 、0. 97 (3H, t) <参考例 6 >

5,5-ジメチル-3-メチルスルホニル-2-イソオキサゾリンの製造

3-クロロ-5, 5-ジメチル-2-イソオキサゾリン143.0g (1.07モル) のN, N-ジメチルホルムアミド500m1溶液に、氷冷下、メチルメルカプタンナトリウム水溶液1.0kg (含量15%、2.14モル)を滴下し、その後室温で12時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎ酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、5,

5-ジメチル-3-メチルチオ-2-イソオキサゾリンを<math>115.0g(収率74.1%)得た。この抽出物(741.2ミリモル)をクロロホルム11に溶解し、氷冷下、mークロロ過安息香酸 392.0g(純度70%、1.59モル)を加え 1 時間攪拌した。その後、さらに室温で12 時間攪拌した。反応終了後、析出したm-クロロ安息香酸を濾別し、濾液を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、水、炭酸水素ナトリウム水溶液及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をジイソプロピルエーテルで洗浄し、白色粉末(融点 $82\sim84\%$ )の5,5-ジメチル-3-メチルスルホニル-2-イソオキサゾリン<math>77.6g(収率59.1%)を得た。( $\Pi-NMR値$ ( $CDC1_3/TMS$   $\delta$  (ppm)): 3.26 (3H,s)、3.12 (2H,s)、1.51 (6H,s)

#### <参考例7>

5,5-ジメチル-3-エチルチオ-2-イソオキサゾリンの製造

3-0 ロロー 5, 5-3メチルー 2-4 ソオキサゾリンを含有した反応溶液に、エチルメルカプタン 560.0g (9.0 モル) および水酸化ナトリウム 360.0g (9.0 モル) の水溶液 1500m を加えた。その後、60~70 で 16 時間攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水に注ぎ酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水および食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、濃赤色油状の 5, 5-3 メチルー 3- エチルチオー 2-4 ソオキサゾリンの粗化合物 270.0 g得た。

#### <参考例8>

5,5-ジメチル-3-エチルスルホニル-2-イソオキサゾリンの製造

5,5-ジメチル-3-エチルチオ-2-イソオキサゾリンの粗油状物270.0g(1.7モル)をクロロホルム1.01に溶解し、氷冷下、<math>m-クロロ過安息香酸1050g(純度70%,6.1モル)を加え1時間攪拌し、その後、さらに室温で12時間攪拌した。反応終了確認後、析出したm-クロロ安息香酸を濾別し、濾液を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、炭酸水素ナトリウム水溶液、水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をn-ヘキサンで洗浄し、白色粉末の5,5-ジメチル-3-エチルスルホニル-2-イソオキサゾリン133.6g(収率65.4%)を得た。

#### <参考例9>

1-7ェニルー3-トリフルオロメチルー1 H - ピラゾールー5-オールの製造トリフルオロアセト酢酸エチルエステル3 4. 1 g (1 8 4. 9 ミリモル) のエタノール5 0 0 m 1 溶液にフェニルヒドラジン2 0 g (1 8 4. 9 ミリモル) 及び濃塩酸4 m 1

ル500m1溶液にフェニルヒトフンノ20g(184.9ミリモル)及び優温酸4m1を加えた後、1時間加熱還流した。反応終了後、減圧下溶媒を大部分留去し、残渣に水を加えて結晶を析出させた。ろ過し、得られた結晶をろ液が中性になるまで水で洗浄した後、乾燥して、黄土色結晶の1-フェニル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-5-オール37.1g(収率87.9%)を得た。

('H-NMR値 (CDCl3/TMS  $\delta$  (ppm)) : 7.68-7.41(5H, m), 5.86(1H, s), 3.71(1H, s) <参考例10>

5-クロロ-1-フェニル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-カ

ルボアルデヒドの製造

('H-NMR値 (CDCl $_3$ /TMS  $\delta$  (ppm)) : 10.06 (1H, s), 7.57 (5H, s) <参考例 1 1 >

(5-クロロー1-フェニルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールー4-イル)-メタノールの製造

('H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)): 7.54-7.51(5H, m), 4.71(2H, d), 1.79(1H, b) <参考例12>

4 – プロモメチルー 5 – クロロー 1 – フェニルー 3 – トリフルオロメチルー 1 H – ピラゾールの製造

(5-クロロ-1-フェニル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イル)-メタノール3.0g(10.9ミリモル)のジエチルエーテル60ml溶液を-10℃に冷却し、三臭化リン1.0g(3.8ミリモル)を加え、さらに室温で1時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎ酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、白色結晶の4-ブロモメチル-5-クロロ-1-フェニル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール3.6g(収率95.8%)を得た。

('H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)) : 7.58-7.48 (5H, m), 4.48 (2H, s) <参考例13>

5 - フルオロ-1 - フェニル-3 - トリフルオロメチル-1 H - ピラゾール-4 - カルポアルデヒドの製造

5-クロロ-1-フェニル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-カ

(5-フルオロ-1-フェニル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イル)-メタノールの製造

水素化ホウ素ナトリウム 1.6 g (41.0ミリモル)のメタノール 300 m l 溶液に、水冷下、5ーフルオロー1ーフェニルー3ートリフルオロメチルー1 Hーピラゾールー4ーカルボアルデヒド 26.5 g (102.5ミリモル)のメタノール 200 m l 溶液を加え、0℃で 30分間攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎ酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、(5ーフルオロー1ーフェニルー3ートリフルオロメチルー1 Hーピラゾールー4ーイル)ーメタノール 28.5 g (収率 100%)を得た。

(  $^{1}\text{H-NMR値}$  (CDCl  $_{3}$ /TMS  $\delta$  (ppm) ) : 7. 65–7. 41 (5H, m), 4. 68 (2H, d), 1. 73 (1H, t) < 参考例 1. 5 >

4-プロモメチルー5-フルオロー1-フェニルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールの製造

(5-7)ルオロー1-7ェニルー3-トリフルオロメチルー1 Hーピラゾールー4-イル) ーメタノール2 7. 5 g (1 0 5. 7 ミリモル) のジエチルエーテル3 0 0 m 1 溶液を0  $\infty$  に冷却し、三臭化りん1 0. 0 g (3 7. 0 ミリモル) を加え、さらに室温で2 時間 攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎジエチルエーテルで抽出した。得られた 有機層を食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、4-プロモメチルー5-フルオロー1-フェニルー3-トリフルオロメチルー1 Hーピラゾール3 0. 3 g (収率8 8. 8 %) を得た。

1-tert-ブチルー3-トリフルオロメチルー $1\,\text{H}-$ ピラゾールー5-オールの製

トリフルオロアセト酢酸エチルエステル552.3g(3.0モル)のエタノール1500m1溶液にtert-ブチルヒドラジン塩酸塩373.8g(3.0モル)及び濃塩酸50m1を加えた後、2日間加熱還流した。反応終了後、減圧下溶媒を大部分留去し、残渣を水中に注ぎ酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をtert-ベキサンで洗浄し、白色粉末のtert-ブチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-5

-オール369.0g(収率59.1%)を得た。

#### <参考例17>

1 – tert – ブチルー 5 – クロロー 3 – トリフルオロメチルー 1 H – ピラゾールー 4 ーカルボアルデヒドの製造

N, N-ジメチルホルムアミド87.7g(1.2 モル)に、氷冷下、オキシ塩化リン462.0g(3.0 モル)を加えた。次に、室温で<math>1-tert-ブチル-3-トリフルオロメチル-1 H-ピラゾール-5-オール208.2g(1.0 モル)を加えた後、<math>10 時間加熱還流した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎクロロホルムで抽出した。得られた有機層を水、5%水酸化ナトリウム水溶液及び水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:  $^{+}$ 

( $^{1}$ H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)) : 9.97 (1H, d), 1.76 (9H, s)

#### <参考例18>

(1-tertーブチル-5-クロロ-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イル)-メタノールの製造

('H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)) : 4.60 (2H, d), 1.72 (9H, s), 1.58 (1H, t) <参考例19>

4 ープロモメチルー 1 ー tertープチルー 5 ークロロー 3 ートリフルオロメチルー 1 Hーピラゾールの製造

(1-tert-ブチル-5-クロロ-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イル)-メタノール9.2g(35.7ミリモル)のジエチルエーテル100m1溶液を-10℃に冷却し、三臭化リン11.6g(42.9ミリモル)を加え、さらに室温で一夜攪拌した。反応終了後、反応溶液を氷水中に注ぎジエチルエーテルで抽出した。得られた有機層を食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、4-ブロモメチル-1-tert-ブチル-5-クロロ-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール10.0g(収率87.3%)を得た。

#### <参考例20>

(1-tertープチルー5-クロロー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールー4-イル)ーメタンチオールの製造

水硫化ナトリウム水和物 2 1.8 g (純度 7 0 %、 2 7 2.2 ミリモル) のN, Nージメ

チルホルムアミド 3 0 0 m 1 溶液に 4 ープロモメチルー 1 ー tert ープチルー 5 ークロ ロ-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール43.5g(136.1ミリモル)を加 え、さらに室温で一夜攪拌した。反応終了後、反応溶液を氷水中に注ぎジエチルエーテ ルで抽出した。得られた有機層を食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し た。減圧下溶媒を留去し、(1-tert-ブチル-5-クロロ-3-トリフルオロメチル -1H-ピラゾール-4-イル)-メタンチオール32.3g(収率87.0%)を得た。 ( $^{1}$ H-NMR値 (CDC1 $_{3}$ /TMS  $\delta$  (ppm)) : 3.65 (2H, d), 1.90 (1H, t), 1.70 (9H, s)

## <参考例21>

1-tert-ブチル-5-メトキシ-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾールの 製造

1-tert-プチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-5-オール18. 8g (90.3ミリモル)のN, N-ジメチルホルムアミド100ml溶液に、室温で 無水炭酸カリウム15.0g (108.4ミリモル) 及びヨウ化メチル19.3g (13 5.5ミリモル)を加え、さらに15時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注 ぎジエチルエーテルで抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無 水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、1-tert-ブチル-5-メトキ シー3ートリフルオロメチルー1H-ピラゾール20.0g(収率99.8%)を得た。

#### <参考例22>

1-tert-プチルー4-クロロメチルー5-メトキシー3-トリフルオロメチルー 1H-ピラゾールの製造

1-tert-プチル-5-メトキシ-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール2 0.0g(90.1ミリモル)の酢酸90m1溶液に、パラホルムアルデヒド5.4g(ホル ムアルデヒド換算180. 2ミリモル) 及び濃塩酸20mlを加え60℃で30分間加 熱攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎジイソプロピルエーテルで抽出した。 得られた有機層を水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留 去し、1-tert-ブチル-4-クロロメチル-5-メトキシ-3-トリフルオロメチル -1H-ピラゾール21.7g(収率89.0%)を得た。

#### <参考例23>

3-メトキシ-1-メチル-5-トリフルオロメチル-1H-ピラゾールの製造

3-ヒドロキシ-1-メチル-5-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール10.0g (60.2ミリモル)のN, N-ジメチルホルムアミド50ml溶液に、室温で無水 炭酸カリウム10.0g(72.3ミリモル)及びヨウ化メチル12.8g(90.3ミリ モル)を加え、さらに15時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎジエチル エーテルで抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグ ネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、3-メトキシ-1-メチル-5-トリフル オロメチルー1H-ピラゾール9.8g(収率90.7%)を得た。

#### <参考例24>

4-クロロメチル-3-メトキシ-1-メチル-5-トリフルオロメチル-1H-ピラゾールの製造

3ーメトキシー1ーメチルー5ートリフルオロメチルー1Hーピラゾール1.00g (5.6ミリモル)の酢酸25ml溶液に、パラホルムアルデヒド0.45g(ホルムアルデヒド換算15.0ミリモル)及び濃塩酸5mlを加え80℃で2時間加熱攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎ炭酸カリウムを用いて中和した後、酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:ヘキサンー酢酸エチル混合溶媒)で精製し4ークロロメチルー3ーメトキシー1ーメチルー5ートリフルオロメチルー1H-ピラゾール0.83g(収率65.0%)を得た。

#### <参考例 2 5 >

5 - フルオロー 1 - メチルー 3 - トリフルオロメチルー 1 H - ピラゾールー 4 - カルボアルデヒドの製造

5-0ロロー1-メチルー3-トリフルオロメチルー1 H-ピラゾールー4-カルボアルデヒド6 0.4 g (282.7 ミリモル) のジメチルスルホキシド<math>7 0 0 m 1 溶液に、ふっ化カリウム4 2.0 g  $(711.9 ミリモル) を加え、<math>120 \sim 140 \sim 5$  時間攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水に注ぎ酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水および食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (展開溶媒:ヘキサン-酢酸エチル混合溶媒) で精製し、5-フルオロ-1-メチル-3-トリフルオロメチル-1 H-ピラゾール-4-36.8 g (収率<math>66.0%) を得た。

#### <参考例26>

(5-7)ルオロ-1-メチル-3-トリフルオロメチル-1 H-ピラゾール-4-イル) -メタノールの製造

水素化ホウ素ナトリウム 3.9 g (102.6ミリモル)のメタノール 500 m 1 に溶液、水冷下、5ーフルオロー1ーメチルー3ートリフルオロメチルー1 Hーピラゾールー4ーカルボアルデヒド 36.8 g (187.6ミリモル)のメタノール 200 m 1 溶液を加えた。0℃で 30分間攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水に注ぎ酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水および食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、(5ーフルオロー1ーメチルー3ートリフルオロメチルー1 Hーピラゾールー4ーイル)ーメタノール 35.4 g (収率 95.4%)を得た。

#### <参考例27>

4 ープロモメチルー 5 ーフルオロー 1 ーメチルー 3 ートリフルオロメチルー 1 Hー ピラゾールの製造

#### <参考例28>

(エトキシカルボニル) マロンジアルデヒドの製造

水素化ナトリウム 12.6g (純度 60%、525.0 ミリモル)をジエチルエーテルで数回デカントした後、ジエチルエーテル 500m l 溶液とした。そして、窒素気流下、 $0\sim10$  ℃で、ギ酸エチル 194g (2.6 モル) および 3.3 - ジエトキシープロピオン酸エチルエステル 50g (262.0 ミリモル)を加えた。その後、室温で 15 時間攪拌し、反応終了確認後、反応溶液を水に注ぎ、ジエチルエーテルで洗浄した。得られた水層を塩酸で p H 1 とした後、ジクロロメタンで抽出した。更に、得られた有機層を食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、濃赤色油状の (エトキシカルボニル) マロンジアルデヒドの粗化合物 37.6g (収率 100%) を得た。

('H-NMR値 (CDC1<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)): 9.09 (2H, s), 5.26 (1H, s), 4.27 (2H, q), 1.28 (3H, t) <参考例 2 9 >

1H-ピラゾールー4ーカルボン酸エチルエステルの製造

(エトキシカルボニル) マロンジアルデヒド 2 7.6 g (192ミリモル) のエタノール 150m1 溶液に氷冷下、ヒドラジン 6.2 g (193ミリモル) を加え、室温で 17 時間攪拌した。その後、減圧下エタノールを留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (展開溶媒: ジクロロメタン-酢酸エチル混合溶媒) で精製し、黄色結晶の 1H ーピラゾールー 4 ーカルボン酸エチルエステル 19.4 g (72.4%) を得た

('H-NMR値 (CDC1<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)): 8.08 (2H, s), 5.30 (1H, s), 4.31 (2H, q), 1.36 (3H, t) <参考例 3 0 >

1-エチル-1H-ピラゾール-4-カルポン酸エチルエステルの製造

1H-ピラゾールー4ーカルボン酸エチルエステル 1.5g (10.7ミリモル) の N の N -ジメチルホルムアミド 50m 1 溶液に無水炭酸カリウム 3.7g (26.8ミリモル) ,ヨウ化エチル 4.2g (26.6ミリモル) を加え、室温で 20 時間攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水および食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (展開溶媒:ヘキサン-酢酸エチル混合溶媒)で精製し、黄色油状物の 1-エチルー 1H-ピラゾールー 4-カルボン酸エチルエステル 1.6g (収率 88.9%) を得た。

('H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)) : 7. 90 (2H, s), 4. 28 (2H, q), 4. 18 (2H, q), 1. 51 (3H, t), 1. 35 (3H, t)

<参考例31>

3,5-ジクロロー1-エチルー1H-ピラゾールー4-カルボン酸エチルエステルの製造

1-エチル-1H-ピラゾール-4-カルボン酸エチルエステル1.6g(9.5ミリモル), N-クロロこはく酸イミド 5.1g(38.3ミリモル)をガラス封管に入れ、160℃で6時間反応させた。反応終了後、室温まで冷却し、反応物を四塩化炭素およびクロロホルムで洗浄、減圧ろ過した。得られたろ液(有機層)を水および食塩水で洗浄後

、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (展開溶媒: ヘキサンー酢酸エチル混合溶媒) で精製し、黄色油状物の 3,5-ジクロロ-1-エチル-1H-ピラゾール-4-カルボン酸エチルエステル1.0 g (収率 4 4.2%) を得た。

(3,5-ジクロロー1-エチルー1H-ピラゾールー4-イル)メタノールの製造水素化リチウムアルミニウム0.16g(4.2ミリモル)のテトラヒドロフラン70m1溶液を<math>-50℃に冷却し、3,5-ジクロロ-1-エチルー1H-ピラゾールー4-カルボン酸エチルエステル1.0g(4.2ミリモル)のテトラヒドロフラン30m1溶液をゆっくり滴下し、更に<math>-50℃で3時間攪拌した。反応終了確認後、酢酸エチルを加えて、しばらく攪拌した後、更に水を加え、しばらく攪拌した。減圧ろ過し、ろ液を酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水および食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、茶色油状物の(3,5-ジクロロ-1-エチル-1H-ピラゾール-4-イル)メタノール0.82g(収率100%)を得た。

('H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)) : 4.52 (2H, s), 4.16 (2H, q), 1.43 (3H, t) <参考例 3 3 >

4 ープロモメチルー3,5 ージクロロー1 ーエチルー1 Hーピラゾールの製造 (3,5 ージクロロー1 ーエチルー1 Hーピラゾールー4 ーイル)メタノール0.82 g (4.2 ミリモル)のジエチルエーテル50 m l 溶液を一30℃に冷却し、三臭化リン1.3 g (4.8 ミリモル)を加え、更に室温で12時間攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水および食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、黄色油状物の4 ープロモメチルー3,5 ージクロロー1 ーエチルー1 Hーピラゾール0.9 g (収率81.8%)を得た。('H-NMR値(CDC1₃/TMS δ (ppm)):4.33 (2H, s),4.13 (2H, q),1.43 (3H, t)

#### <参考例34>

3-ジフルオロメチルー1ーメチルー1Hーピラゾールー5ーオールの製造ジフルオロアセト酢酸エチルエステル30.0g(180.6ミリモル)のエタノール200m1溶液にメチルヒドラジン8.3g(180.6ミリモル)及び濃塩酸5m1を加えた後、2日間加熱還流した。反応終了後、減圧下溶媒を大部分留去した。残渣を水中に注ぎクエン酸でpH4とした後、酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒: ヘキサンー酢酸エチル混合溶媒)で精製し、3-ジフルオロメチルー1ーメチルー1Hーピラゾールー5ーオール8.9g(収率33.3%)を得た。

#### <参考例35>

5 - クロロ-3 - ジフルオロメチル-1 - メチル-1 H-ピラゾール-4 - カルボアルデヒドの製造

N, N-ジメチルホルムアミド7.9g(108.0ミリモル)に、氷冷下、オキシ塩化

リン41.6g(270.1ミリモル)を加えた。次に、室温で3ージフルオロメチルー1ーメチルー1Hーピラゾールー5ーオール8.0g(54.0ミリモル)を加えた後、4時間加熱還流した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎクロロホルムで抽出した。得られた有機層を水、5%水酸化ナトリウム水溶液及び水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒: ヘキサンー酢酸エチル混合溶媒)で精製し、白色結晶の5ークロロー3ージフルオロメチルー1ーメチルー1Hーピラゾールー4ーカルボアルデヒド7.7g(収率73.3%)を得た。( $^{1}$ H-NMR値( $^{1}$ CDC1 $^{2}$ /TMS  $^{2}$ Cppm)):9.96(1H, s), 6.90(1H, t, J=53.6Hz), 3.93(3H, s)

#### <参考例36>

(5-クロロー3-ジフルオロメチルー1-メチルー1H-ピラゾールー4-イル) -メタノールの製造

5-クロロ-3-ジフルオロメチル-1-メチル-1H-ピラゾール-4-カルボアルデヒド7.2g(37.0ミリモル)のメタノール100m1溶液を0℃に冷却し、水素化ホウ素ナトリウム2.1g(55.5ミリモル)を徐々に加え、さらに室温で3時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎ酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、(5-クロロ-3-ジフルオロメチル-1-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)-メタノール3.8g(収率52.1%)を得た。

('H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)) : 6.70 (1H, t, J=40.8Hz), 4.63 (2H, s), 3.86 (3H, s), 1.79 (1H, br)

#### < 参考例37>

4 ープロモメチルー 5 ークロロー 3 ージフルオロメチルー 1 ーメチルー 1 H – ピラ ゾールの製造

(5-クロロ-3-ジフルオロメチル-1-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) -メタノール2.0 g (10.0ミリモル) のジエチルエーテル50ml溶液を $-10^{\circ}$  に冷却し、三臭化リン1.0 g (3.5ミリモル) を加え、さらに室温で一夜攪拌した。反応終了後、反応溶液を氷水中に注ぎジエチルエーテルで抽出した。得られた有機層を食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、4ーブロモメチル-5-クロロ-3-ジフルオロメチル-1-メチル-1H-ピラゾール2.6 g (収率100.0%) を得た。

#### <参考例38>

トリフルオロアセトアルデヒドオキシムエーテレートの製造

トリフルオロアセトアルデヒドへミエチルアセタール 50.0g(347.0ミリモル)のメタノール 80m1 溶液に、ヒドロキシルアミン塩酸塩 24.1g(347.0ミリモル)、水 160m1 を加え、氷冷下、50% 水酸化ナトリウム水溶液 80.0g(1.7モル)を滴下した。滴下終了後室温で 6 時間攪拌した。反応終了後、10% 塩酸を加えて pH6とし、ジエチルエーテルで抽出した。減圧下溶媒を留去し、残渣を蒸留し、トリフルオロアセトアルデヒドオキシムエーテレート 24.7g(収率38.0%)を得

た。

#### <参考例39>

トリフルオロアセトヒドロキシモイルブロミドエーテレートの製造

トリフルオロアセトアルデヒドオキシムエーテレート24.7g(131.7ミリモル)のN, Nージメチルホルムアミド50ml溶液に、氷冷下、Nープロモこはく酸イミド38.8g(218.0ミリモル)のN, Nージメチルホルムアミド125ml溶液を加え、室温で3時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎジエチルエーテルで抽出した。得られた有機層を食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣を蒸留し、褐色油状物質のトリフルオロアセトヒドロキシモイルプロミドエーテレート33.3g(収率95.0%)を得た。

('H-NMR値 (CDC1<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)): 9.30 (1H, s)

<参考例40>

4-エトキシカルボニルー5-メチルー3-トリフルオロメチルイソキサゾールの 製造

アセト酢酸エチル 6.7 g (51.3ミリモル)のメタノール 80 m 1 溶液に、ナトリウムメトキシド 2.8 g (51.3ミリモル)を加え、氷冷下、トリフルオロアセトヒドロキシモイルブロミドエーテレート 5.0 g (18.8ミリモル)のメタノール 20 m 1 溶液を加えた。室温で 3 時間攪拌した。反応終了後、減圧下溶媒を留去し、水を加え、クロロホルムで抽出した。得られた有機層を食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:ヘキサンー酢酸エチル混合溶媒)で精製し、無色油状物質の 4 ーエトキシカルボニルー5ーメチルー3ートリフルオロメチルイソキサゾール 2.9 g (収率 69.0%)を得た。

('H-NMR値 (CDCl $_3$ /TMS  $\delta$  (ppm) ) : 4. 36 (2H, q) , 2. 77 (3H, s) , 1 . 37 (3H, t) <参考例 4 1 >

(5-メチル-3-トリフルオロメチルイソキサゾール-4-イル)-メタノールの 製造

水素化リチウムアルミニウム  $0.16g(4.2 \le U \in \mathbb{N})$  のTHF15m1 溶液を 0  $\mathbb{C}$  に冷却し、4-xトキシカルポニル-5-xチル-3-トリフルオロメチルイソキサゾール  $0.93g(4.2 \le U \in \mathbb{N})$  のTHF15m1 溶液を徐々に加えた。0  $\mathbb{C}$  で 1 時間 攪拌した。反応終了後、酢酸エチルを加えてしばらく攪拌した後、水を加え、しばらく 攪拌した。減圧ろ過し、ろ液をジエチルエーテルで抽出した。得られた有機層を食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、(5-x) (5-x) (

('H-NMR値 (CDC1<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)): 4.60 (2H, d), 2.54 (3H, s), 1.66 (1H, br) <参考例 4.2 >

4-ブロモメチル-5-メチル-3-トリフルオロメチルイソキサゾールの製造 (5-メチル-3-トリフルオロメチルイソキサゾール-4-イル)-メタノール0.  $45g(2.5 \le 1)$  モル)のジエチルエーテル 10m1 溶液を 0 ℃に冷却し、三臭化りん  $0.2g(8.9 \le 1)$  を加えた。室温で 1 時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎジエチルエーテルで抽出した。得られた有機層を食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、4- ブロモメチル-5-メチル-3-トリフルオロメチルイソキサゾール 0.5g(収率 74.0%) を得た。

('H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)): 4.31(2H, d), 2.51(3H, s)

#### <参考例43>

(5-クロロ-3-メチルーイソチアゾール-4-イル)ーメタノールの製造

水素化リチウムアルミニウム 0.42g(11.0ミリモル)のTHF 10m1溶液に、-30℃で5-クロロ-3-メチルーイソチアゾール-4-カルボン酸エチルエステル 2.06g(10.0ミリモル)のTHF 10m1溶液を滴下し、さらに同温度で 1 時間 攪拌した。反応終了確認後、反応溶液に酢酸エチルを加えた後、水中にあけ酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、(5-クロロ-3-メチルーイソチアゾール-4-イル) -メタノール 1.50g( 収率 91.5%) を得た。

#### <参考例44>

4-クロロメチル-5-クロロ-3-メチルイソチアゾールの製造

 $(5-\rho \Box \Box - 3- \lambda \mp \nu - 4 ) - \lambda \phi / - \nu - 1.50 g$  (9.15ミリモル) のクロロホルム 10m1 溶液に、室温で塩化チオニル 3.26 g (27.44ミリモル) を加え 3 時間攪拌した。反応終了確認後、減圧下溶媒を留去し、 $4-\rho$  ロロメチル  $-5-\rho \Box \Box - 3- \lambda \mp \nu + 1.67 g$  (収率定量的) を得た。 <参考例 45>

4-トリフルオロメチルニコチン酸メチルエステルの製造

4-トリフルオロメチルニコチン酸  $4.6g(24.1 \le 1)$  モル)のN, Nージメチルホルムアミド 70m1 溶液に、無水炭酸カリウム  $6.7g(48.6 \le 1)$  モル),ヨウ化メチル  $6.9g(48.6 \le 1)$  モル)を加え、室温で 12 時間攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水および食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (展開溶媒: ヘキサン-酢酸エチル混合溶媒) で精製し、黄色油状物の4ートリフルオロメチルニコチン酸 メチルエステル 2.77g(収率56.1%) を得た。( $^1$ H-NMR値 (CDC1 $_3$ /TMS  $\delta$  (ppm)): 9.11 (IH, s), 8.92 (IH, d), 7.64 (IH, d), 3.99 (3H, s) <参考例 46

(4-トリフルオロメチルピリジン-3-イル)-メタノールの製造

水素化リチウムアルミニウム 0.37g(9.7ミリモル) のTHF100ml 溶液を-50 に冷却し、4-トリフルオロメチルニコチン酸メチルエステル 2.0g(9.8 ミリモル) のTHF30ml 溶液をゆっくり滴下し、更に-50 で 3 時間攪拌した。反応終了確認後、酢酸エチルを加えて、しばらく攪拌した後、更に水を加え、再度しばらく攪拌した。反応混合物を減圧ろ過し、ろ液を酢酸エチルで抽出した。得られた有機

層を水および食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:ヘキサンー酢酸エチル混合溶媒)で精製し、黄色油状物の(4ートリフルオロメチルピリジンー3ーイル)メタノール0.6g(収率35.3%)を得た。

('H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)): 9.00 (1H, s), 8.73 (1H, d), 7.51 (1H, d), 4.95 (2H, s) <参考例47>

3-プロモメチルー4-トリフルオロメチルピリジンの製造

(4-トリフルオロメチルピリジン-3-イル)メタノール0.6g (3.4ミリモル)のジエチルエーテル50m1溶液を-30℃に冷却し、三臭化リン1.4g(5.2ミリモル)を加え、更に室温で12時間攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水および食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、黄色油状物の3-ブロモメチル-4-トリフルオロメチルピリジン0.61g(収率75.3%)を得た。

('H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)): 8.88 (1H, s), 8.73 (1H, d), 7.54 (1H, d), 4.63 (2H, s) <参考例48>

5-ブロモ-4-ヒドロキシ-6-トリフルオロメチルピリミジンの製造

4-ヒドロキシ-6-トリフルオロメチルピリミジン49.2g(300.0ミリモル)の酢酸600m1溶液に、室温で無水酢酸ナトリウム77.5g(945.0ミリモル)を加えた。さらに45℃で反応溶液中に臭素50.3g(315ミリモル)を徐々に加え、同温度で3時間攪拌した。反応終了確認後、減圧下溶媒を留去した。残渣を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をn-ヘキサンで洗浄し5-プロモ-4-ヒドロキシ-6-トリフルオロメチルピリミジン38.9g(収率53.4%)を得た。

#### <参考例49>

5-プロモー4-クロロー6-トリフルオロメチルピリミジンの製造

5ープロモー4ーヒドロキシー6ートリフルオロメチルピリミジン24.3g(100.0ミリモル)をオキシ塩化リン18.5g(120.0ミリモル)に懸濁させ、100℃で2時間攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を徐々に水にあけクロロホルムで抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、5ープロモー4ークロロー6ートリフルオロメチルピリミジン21.5g(収率82.4%)を得た。

#### - <参考例50>

5-ブロモ-4-メトキシ-6-トリフルオロメチルピリミジンの製造

5-プロモ-4-クロロ-6-トリフルオロメチルピリミジン21.5g(82.2ミリモル)のメタノール100ml溶液に、室温でナトリウムメトキシド16.7ml(28%メタノール溶液 86.4ミリモル)を加え攪拌した。反応終了確認後、減圧下溶媒を留去した。残渣を水にあけ、クロロホルムで抽出した。得られた有機層を水及び食塩

水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をn-ヘキサンで洗浄し、5-プロモー4-メトキシー6-トリフルオロメチルピリミジン19.2g (収率91.0%)を得た。

#### **<参考例51>**

5-ブロモ-4-エトキシ-6-トリフルオロメチルピリミジンの製造

5-プロモー4-クロロー6-トリフルオロメチルピリミジン3.00g(11.48ミリモル)のエタノール50m1溶液に、室温でナトリウムエトキシド0.94g(13.77ミリモル)を加え攪拌した。反応終了確認後、減圧下溶媒を留去した。残渣を水にあけ、クロロホルムで抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し5-プロモー4-エトキシー6-トリフルオロメチルピリミジン2.44g(収率82.9%)を得た。

#### <参考例52>

4-メトキシー6-トリフルオロメチルピリミジン-5-カルボアルデヒドの製造5-ブロモー4-メトキシー6-トリフルオロメチルピリミジン10.3g(40.0ミリモル)のテトラヒドロフラン100ml溶液に、-65~-60℃でnープチルリチウム30.0ml(1.6mol/1 n-ヘキサン溶液48.0ミリモル)を徐々に加えた後、30分間攪拌した。さらに同温度で、ギ酸エチル3.6g(48.0ミリモル)を加えた後、同温度で3時間攪拌した。反応溶液を水中に注ぎ酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、4-メトキシー6-トリフルオロメチルピリミジン-5-カルボアルデヒド1.3g(収率15.8%)を得た。

('H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)) : 10.41 (1H, q), 8.98 (1H, s), 4.18 (3H, s) <参考例 5 3 >

('H-NMR値 (CDC1<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)) : 10.41 (1H, s), 8.95 (1H, s), 4.63 (2H, q), 1.48 (3H, t)

#### <参考例54>

(4-メトキシー6-トリフルオロメチルピリミジン-5-イル)-メタノールの製

造

4-メトキシ-6-トリフルオロメチルピリミジン-5-カルボアルデヒド1.3 g (6.3ミリモル)のメタノール30ml溶液に、室温で水素化ホウ素ナトリウム0.24 g (6.3ミリモル)を徐々に加え3時間攪拌した。反応終了確認後、水中に注ぎ酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、(4-メトキシ-6-トリフルオロメチルピリミジン-5-イル)-メタノール0.42 g (収率32.1%) を得た。

('H-NMR値 (CDC1<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)): 8.93 (1H, s), 4.81 (2H, s), 4.13 (3H, s), 2.26 (1H, br) <参考例55>

(4-エトキシー6-トリフルオロメチルピリミジン-5-イル)-メタノールの製 造

水素化ホウ素ナトリウム 1.7 g (45.7ミリモル)のメタノール 50 m l 溶液に、 水冷下、4- エトキシー6- トリフルオロメチルピリミジンー5- カルボアルデヒド 3.8 2 g (17.2ミリモル)のメタノール 50 m l 溶液を加え、さらに 0 で 1 時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を水中に注ぎ酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、(4- エトキシー6- トリフルオロメチルピリミジン- 5- イル)- メタノール 3.77 g (収率 97.8%)を得た。

('H-NMR値 (CDC1 $_3$ /TMS  $\delta$  (ppm) ) : 8. 80 (1H, s), 4. 81 (2H, s), 4. 59 (2H, q), 2. 28 (1H, b), 1. 48 (3H, t)

< 参考例 5 6 >

5-クロロメチル-4-メトキシ-6-トリフルオロメチルピリミジンの製造 (4-メトキシ-6-トリフルオロメチルピリミジン-5-イル)-メタノール0.42g(2.02ミリモル)のクロロホルム10m1溶液に、室温で塩化チオニル1.19g(10.1ミリモル)を加え3時間攪拌した。反応終了確認後、減圧下溶媒を留去し、5-クロロメチル-4-メトキシー6-トリフルオロメチルピリミジン0.45g(収率:定量的)を得た。

<参考例57>

5-ブロモメチル-4-エトキシ-6-トリフルオロメチルピリミジンの製造

(4-x)+2-6-yリフルオロメチルピリミジン-5-イル)-メタノール3.77g(17.0ミリモル)のジエチルエーテル50ml溶液を0℃に冷却し、三臭化りん2.0g(7.2ミリモル)を加えた。室温で1時間攪拌した。生じた塩をメタノールで溶解し、さらに1時間攪拌した。反応溶液を水中に注ぎジエチルエーテルで抽出した。得られた有機層を食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、5-ブロモメチル-4-エトキシー6-トリフルオロメチルピリミジンの粗化合物を得た。

('H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)) : 8. 79 (1H, s), 4. 61 (2H, q), 4. 55 (2H, s), 1. 49 (3H, t)

#### <参考例58>

4-メトキシー6-トリフルオロメチルピリミジン-5-カルボアルデヒドの製造5-ブロモー4-メトキシー6-トリフルオロメチルピリミジン10.3g(40.0ミリモル)のテトラヒドロフラン100ml溶液に、-65~-60℃でnーブチルリチウム(1.6mol/1 n-ヘキサン溶液)30.0ml(48.0ミリモル)を徐々に加えた後、30分間攪拌した。さらに同温度で、ギ酸エチル3.6g(48.0ミリモル)を加えた後、同温度で3時間攪拌した。反応溶液を水中に注ぎ酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、4-メトキシー6-トリフルオロメチルピリミジン-5-カルボアルデヒド1.3g(収率15.8%)を得た。

('H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)) : 10.41 (1H, q), 8.98 (1H, s), 4.18 (3H, s) <参考例59>

(2-クロロー4-メチルピリジン-3-イル)メタノールの製造

水素化リチウムアルミニウム 0.4g(10.0ミリモル)のテトラヒドロフラン 30m1 懸濁液に、 $-65\sim-60$  でメチル 2-クロロー4-メチルニコチン酸 1.9g(10.0ミリモル)のTHF 5.0m1 溶液を徐々に加えた後、30分間攪拌した。さらに-20 で、1 時間攪拌した。反応溶液を水中に注ぎ酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、(2-クロロー4-メチルピリジン-3-イル)メタノール0.6g(収率 38.2%) を得た。

('H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)) : 8. 19 (1H, d), 7. 08 (1H, d), 4. 85 (2H, s), 2. 49 (3H, s)

### <参考例60>

- 3-アセチル-4-クロロメチル-2,5-ジクロロチオフェンの製造
- 3-アセチルー2,5-ジクロロチオフェン5.0 g (32.4ミリモル)のクロロメチルメチルエーテル26ml (323.0ミリモル)溶液に、氷冷下10℃での四塩化チタン(2mol/1ジクロロメタン溶液)33ml (66.0ミリモル)を滴下した。その後室温で2時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を氷水中に注ぎクロロホルムで抽出した。得られた有機層を重曹及び水、食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=9/1)で精製し、黄色結晶の3-アセチルー4-クロロメチルー2,5-ジクロロチオフェン2.6g (収率39.7%)を得た。

('H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)) : 4.70 (2H, s), 2.56 (3H, s), 2.54 (3H, s) 2.39 (3H, s)

#### <参考例61>

- 3 ープロモー2 ープロモメチルベンゾフランの製造
- 3-プロモ-2-メチルベンゾフラン  $2.8g(13.3 \le 1)$  モル) のモノクロロペンゼン 30m l溶液に、N-プロモコハク酸イミド  $2.7g(15.3 \le 1)$  モル) 及びアゾビ

スイソブチロニトリル 0.4 g (2.7 ミリモル)を加えた後、80℃で30分間攪拌した。原料消失を確認した後、反応溶液を室温にまで冷却した。不溶物を濾別し、濾液を減圧下溶媒を留去した。残渣を水中に注ぎ酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、3-ブロモ-2-プロモメチルベンゾフラン3.0 g (収率79.0%)を得た。

#### <参考例62>

1ージフルオロメチルー1Hーピラゾールー4ーカルボン酸エチルエステルの製造 1Hーピラゾールー4ーカルボン酸エチルエステル3.0g (21.4ミリモル)のN, Nージメチルホルムアミド100m1溶液に、無水炭酸カリウム6.0g(43.5ミリモル)を加え、クロロジフルオロメタンを反応溶液に吹き込み、130~140℃で3時間攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水および食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:ヘキサンー酢酸エチル混合溶媒)で精製し、無色透明油状物の1ージフルオロメチルー1Hーピラゾールー4ーカルボン酸エチルエステル1.67g(収率41.0%)を得た。

('H-NMR値 (CDC1 $_3$ /TMS  $\delta$  (ppm) ) : 8. 32 (1H, s), 8. 04 (1H, s), 7. 20 (1H, t), 4. 32 (2H, q), 1. 37 (3H, t)

次に、実施例を示す。以下の例では部は重量部を示す。

〈製剤例1〉 水和剤

化合物番号3-0002の5部、シアナジンの40部にポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテルの0.5部、アルキルナフタレンスルホン酸ホルマリン縮合物ナトリウム塩の0.5部、珪藻土の12部、クレーの42部を混合粉砕し、水和剤を得る。

混合比、気象条件、製剤形態、施用時期、施用方法、施用場所、防除対象雑草、対象作物により変わり得るが、1 ヘクタール当り有効成分化合物の合計量として、通常 5 0 ~1 5 0 0 g である。乳剤、水和剤、懸濁剤等は、その所定量を1 ヘクタール当り通常 1 0 0 ~1 0 0 0 リットルの水で希釈して施用する。

次に試験例をあげて本発明の除草剤組成物の奏する効果を説明する。

〈試験例1〉 畑地土壌処理による雑草に対する除草効果試験

縦、幅、深さがいずれも11cmのプラスチックポットに畑土壌を充填し、トウモロコシ、エノコログサ、シロザの種子を播種して覆土した。製剤例1に準じて調製した水和剤を有効成分が所定量になるよう秤り取り、水で希釈し、10アール当り100リットルの散布水量で小型噴霧器を用いて土壌表面に均一に散布した。その後、温室内で育成し、処理30日目に表15の基準に従って、除草効果を調査した。結果を表16及び表17に示す。

表15

指数	指数 除草効果(生育抑制程度)及び薬害
10	100%の抑制の除草効果、薬害
9	90%以上99%以下の除草効果、薬害
8	80%以上89%以下の除草効果、薬害
7	70%以上79%以下の除草効果、薬害
6	60%以上69%以下の除草効果、薬害
5	50%以上59%以下の除草効果、薬害
4	40%以上49%以下の除草効果、薬害
3	30%以上39%以下の除草効果、薬害
2	20%以上29%以下の除草効果、薬害
1	10%以上19%以下の除草効果、薬害
0	0%以上9%以下の除草効果、薬害

表16

	薬量		除草効果	
化合物	(g a.i./ha)	トウモロコシ	エノコログサ	シロザ
3-0002	32	0	5	2
シアナジン	500	Ö	1	2
3-0002+シアナジン	32+500	0	10	7
3-0004	32	0	3	2
シアナジン	500	0	1	2
3-0004+シアナジン	32+500	0	9	7
3-0005	32	0	2	2
シアナジン	500	0	1	2
3-0005+シアナジン	32+500	0	9	6
3-0010	16	0	2	2
シアナジン	500	0	1	2
3-0010+シアナジン	16+500	0	10	8
3-0011	16	0	3	2
シアナジン	500	0	1	2
3-0011+シアナジン	16+500	0	10	8
3-0012	16	0	2	1
シアナジン	500	0	1	2
3-0012+シアナジン	16+500	0	9	7
3-0013	16	0	2	2
シアナジン	500	0	1	2
3-0013+シアナジン	16+500	0	9	7
3-0014	32	0	2	2
シアナジン	500	0	1	2
3-0014+シアナジン	32+500	0	9	8
3-0015	32	0	3	3
シアナジン	500	0	1	2
3-0015+シアナジン		0	9	8
3-0016	16	0	3	3
シアナジン	500	0	1	2 9
3-0016+シアナジン		0	10	
3-0017	16	0	3	3 2
シアナジン	500	0	1	9
3-0017+シアナジン	16+500	0	9 3	3
3-0018	16	0	1	2
シアナジン	500	0	10	9
3-0018+シアナジン		0	2	1
4-0001	32	0	1	2
シアナジン	500	0	8	7
4-0001+シアナジン	32+500	1 0		

表17

	薬量	除草効果		
化合物	(g a.i./ha)	トウモロコシ	エノコログサ	シロザ
4-0002	32	0	3	2
シアナジン	500	0	1	2
4-0002+シアナジン	32+500	0	9	7
2-0001	32	0	2	1
シアナジン	500	0	1	2
2-0001+シアナジン	32+500	0 _	8	7
8-0001	16	0	2	1
シアナジン	500	0	1	2
8-0001+シアナジン	16+500	0	9	7
3-0039	16	0	3	3
シアナジン	500	0	1	2
3-0039+シアナジン	16+500	0	10	9
3-0188	16	0	3	2
シアナジン	500	0	1	2
3-0188+シアナジン	16+500	0	10	9
3-0190	16	0	3	1
シアナジン	500	0	1	2
3-0190+シアナジン	16+500	0	10	9

## 〈試験例2〉 畑地土壌処理による雑草に対する除草効果試験

縦、幅、深さがいずれも11cmのプラスチックポットに畑土壌を充填し、トウモロコシ、イチビの種子を播種して覆土した。製剤例1に準じて調製した水和剤を有効成分が所定量になるよう秤り取り、水で希釈し、10アール当り100リットルの散布水量で小型噴霧器を用いて土壌表面に均一に散布した。その後、温室内で育成し、処理30日目に表15の基準に従って、除草効果を調査した。結果を表18に示す。

表18

化合物	薬量	トウモロコシ	イチビ
	(gai/ha)		
化合物3-188	16	0	2
化合物3-188	32	0	2
アトラジン	125	0	1
化合物3-188	16+125	0	7
アトラジン 化合物3-188 アトラジン	32+125	0	10

#### 産業上の利用性

一般式[Ⅰ]で表される化合物にA群から選ばれる1種以上の化合物とを含む本発明 の除草剤組成物は、各単剤で得られる活性の単純な合計に留まらず、相乗的に殺草効果 が発揮される。従って、畑地において問題となる種々の雑草、例えばイヌピエ、メヒシ バ、エノコログサ、スズメノカタビラ、ジョンソングラス、ノスズメノテッポウ、野生 エンバク等のイネ科雑草をはじめ、オオイヌタデ、アオビユ、シロザ、ハコベ、イチビ 、アメリカキンゴジカ、アメリカツノクサネム、ブタクサ、アサガオの広葉雑草、ハマ スゲ、キハマスゲ、ヒメクグ、カヤツリグサ、コゴメガヤツリ等の多年生および1年生 カヤツリグサ科雑草の発芽前から生育期の広い範囲にわたって低薬量で優れた除草効 果を発揮する。

更に、水田に発生するタイヌビエ、タマガヤツリ、コナギ、アゼナ等の1年生雑草及 びミズガヤツリ、クログワイ、ホタルイ等の多年生雑草についても発芽前から生育期の 広い範囲にわたって低薬量で防除することができる。

一方、本発明の除草剤組成物は、作物に対する安全性も高く、中でもイネ、コムギ、 オオムギ、トウモロコシ、グレインソルガム、ダイズ、ワタ、テンサイ、芝、果樹等に 対して高い安全性を示す。

#### 請 求 の 範 囲

1. 一般式 [I] で示されるイソオキサゾリン誘導体又はその塩と、 [A群] から選ばれる一種以上の化合物とを有効成分として含有することを特徴とする除草剤組成物。

$$\begin{array}{c|c} R_2 & R_3 \\ \hline R_1 & R_4 \\ \hline & S(O)n - C - Y \\ \hline & R_5 \end{array} \hspace{1cm} [I]$$

{式中、

R¹及びR²は、独立して、水素原子、C1~C10アルキル基、C3~C8シクロアルキル基又はC3~C8シクロアルキルC1~C3アルキル基を示すか、或いはR¹とR²とが一緒になって、これらの結合した炭素原子と共にC3~C7のスピロ環を示し、

 $R^3$ 及び $R^4$ は、独立して、水素原子、 $C1\sim C10$ アルキル基又は $C3\sim C8$ シクロアルキル基を示すか、或いは $R^3$ と $R^4$ とが一緒になって、これらの結合した炭素原子と共に $C3\sim C7$ のスピロ環を示し、さらに $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 及び $R^4$ はこれらの結合した炭素原子と共に $E5\sim 8$ 員環を形成することもでき、

R<sup>5</sup>及びR<sup>6</sup>は、独立して、水素原子又はC1~C10アルキル基を示し、

Yは窒素原子、酸素原子及び硫黄原子より選択される任意のヘテロ原子を有する  $5\sim 6$  員の芳香族ヘテロ環基又は芳香族ヘテロ縮合環基を示し、これらのヘテロ環基は置換基群  $\alpha$ より選択される、 $0\sim 6$  個の同一又は相異なる基で置換されていてもよく、又、隣接したアルキル基同士、アルコキシ基同士、アルキル基とアルコキシ基、アルキル基とアルキルチオ基、アルキル基とアルキルスルホニル基、アルキル基とモノアルキルアミノ基又はアルキル基とジアルキルアミノ基が 2 個結合して  $1\sim 4$  個のハロゲン原子で置換されてもよい  $5\sim 8$  員環を形成されていてもよく、又、これらのヘテロ環基のヘテロ原子が窒素原子の時は酸化されてN-オキシドになってもよく、

nは0~2の整数を示す。

#### 「置換基群 α」

水酸基、チオール基、ハロゲン原子、C1~C10アルキル基、置換基群 $\beta$ より選択される任意の基でモノ置換されたC1~C10アルキル基、C1~C4ハロアルキル基、C3~C8シクロアルキル基、C1~C10アルコキシ基、置換基群 $\gamma$ より選択される任意の基でモノ置換されたC1~C10アルコキシ基、C1~C4ハロアルコキシ基、C3~C8シクロアルキルオキシ基、C3~C8シクロアルキルと1~C3アルキルオキシ基、C1~C10アルキルチオ基、置換基群 $\gamma$ より選択される任意の基でモノ置換されたC1~C10アルキルチオ基、C1~C4ハロアルキルチオ基、C2~C6アルケニル基、C2~C6アルキールオキシ基、C1~C10アルキルスキシ基、C2~C6アルキニルオキシ基、C1~C10アルキルス

ルフィニル基、置換基群γより選択される任意の基でモノ置換されたC1~C10アルキ ルスルフィニル基、C1~C10アルキルスルホニル基、置換基群γより選択される任意 の基でモノ置換されたC1~C10アルキルスルホニル基、C1~C4ハロアルキルスルフ ィニル基、置換基群 $\gamma$ より選択される任意の基でモノ置換された $C1\sim C10$ アルキルス ルホニルオキシ基、C1~C4ハロアルキルスルホニル基、C1~C10アルキルスルホニ ルオキシ基、C1~C4ハロアルキルスルホニルオキシ基、置換されていてもよいフェニ ル基、置換されていてもよいフェノキシ基、置換されていてもよいフェニルチオ基、置 換されていてもよい芳香族ヘテロ環基、置換されていてもよい芳香族ヘテロ環オキシ基 、置換されていてもよい芳香族ヘテロ環チオ基、置換されていてもよいフェニルスルフ ィニル基、置換されていてもよいフェニルスルホニル基、置換されていてもよい芳香族 ヘテロ環スルホニル基、置換されていてもよいフェニルスルホニルオキシ基、アシル基 、C1~C4ハロアルキルカルボニル基、置換されていてもよいベンジルカルボニル基、 置換されていてもよいベンゾイル基、カルボキシル基、C1~C10アルコキシカルボニ ル基、置換されていてもよいベンジルオキシカルボニル基、置換されていてもよいフェ ノキシカルポニル基、シアノ基、カルバモイル基(該基の窒素原子は同一又は異なって 、C1~C10アルキル基又は置換されていてもよいフェニル基で置換されていてもよい。 )、C1~C6アシルオキシ基、C1~C4ハロアルキルカルボニルオキシ基、置換されて いてもよいベンジルカルポニルオキシ基、置換されていてもよいベンゾイルオキシ基、 ニトロ基、アミノ基(該基の窒素原子は同一又は異なって、C1~C10アルキル基、置 換されていてもよいフェニル基、C1~C6アシル基、C1~C4ハロアルキルカルボニル 基、置換されていてもよいベンジルカルポニル基、置換されていてもよいベンゾイル基 、C1~C10アルキルスルホニル基、C1~C4ハロアルキルスルホニル基、置換されて いてもよいベンジルスルホニル基又は置換されていてもよいフェニルスルホニル基で 置換されていてもよい。)

#### 「置換基群β」

水酸基、C3~C8シクロアルキル基(該基はハロゲン原子又はアルキル基で置換されてもよい)、C1~C10アルコキシ基、C1~C10アルキルチオ基、C1~C10アルキルスルホニル基、C1~C10アルコキシカルボニル基、C2~C6ハロアルケニル基、アミノ基(該基の窒素原子は同一又は異なって、C1~C10アルキル基、C1~C6アシル基、C1~C4ハロアルキルカルボニル基、C1~C10アルキルスルホニル基、C1~C4ハロアルキルカルボニル基で置換されていてもよい)、カルバモイル基(該基の窒素原子は同一又は異なって、C1~C10アルキル基で置換されていてもよい)、C1~C6アシル基、C1~C4ハロアルキルカルボニル基、C1~C10アルコキシイミノ基、シアノ基、置換されていてもよいフェノキシ基。

#### 「置換基群 <sub>イ</sub>」

C1~C10アルコキシカルボニル基、置換されていてもよいフェニル基、置換されていてもよい芳香族へテロ環基、シアノ基、カルバモイル基(該基の窒素原子は同一又は異なって、C1~C10アルキル基で置換されていてもよい。)}

#### [A群]

アトラジン、シマジン、シアナジン、イソキサフルトール、メソトリオン、フルメツラム、イマゼタピル、イマザピル、ジカンバ、クロピラリド、プロスルフロン、ハロスルフロン・メチル、リムスルフロン、ベンタゾン、カルフェントラゾン・エチル、メトリブジン、チフェンスルフロン・メチル、ニコスルフロン、プリミスルフロン、クロランスラム・メチル、グルホシネート、グリホセート、スルホセート、ペンディメタリン、リニュロン、プロメトリン、ジフルフェニカン、フルミオキサジン、及びメトラクロール。

- イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式[1]において、0~6個の同一 2. 又は相異なる基で置換されていてもよいヘテロ環上の置換基群 α が、水酸基、ハロゲン 原子、 $C1\sim C10$ アルキル基、置換基群  $\beta$  より選択される任意の基でモノ置換されたC1~C10アルキル基、C1~C4ハロアルキル基、C3~C8シクロアルキル基、C1~C10 アルコキシ基、置換基群 $\gamma$ より選択される任意の基でモノ置換された $C1\sim C10$ アルコ キシ基、C1~C4ハロアルコキシ基、C3~C8シクロアルキルオキシ基、C3~C8シク ロアルキルC1~C3アルキルオキシ基、C1~C10アルキルチオ基、置換基群 γ より選 択される任意の基でモノ置換されたC1~C10アルキルチオ基、C1~C4ハロアルキル チオ基、C2~C6アルケニル基、C2~C6アルケニルオキシ基、C2~C6アルキニル基 、C2~C6アルキニルオキシ基、C1~C10アルキルスルホニル基、C1~C4ハロアル キルスルホニル基、置換されていてもよいフェニル基、置換されていてもよいフェノキ シ基、置換されていてもよいフェニルチオ基、置換されていてもよい芳香族ヘテロ環基 、置換されていてもよい芳香族ヘテロ環オキシ基、置換されていてもよい芳香族ヘテロ 環チオ基、置換されていてもよいフェニルスルホニル基、置換されていてもよい芳香族 ヘテロ環スルホニル基、C1~C6アシル基、C1~C4ハロアルキルカルボニル基、置換 されていてもよいベンジルカルボニル基、置換されていてもよいベンゾイル基、カルボ キシル基、C1~C10アルコキシカルボニル基、シアノ基、カルバモイル基(該基の窒 素原子は同一又は異なって、C1~C10アルキル基又は置換されていてもよいフェニル 基で置換されていてもよい。)、ニトロ基、アミノ基(該基の窒素原子は同一又は異な って、C1~C10アルキル基、置換されていてもよいフェニル基、C1~C6アシル基、 C1~C4ハロアルキルカルボニル基、置換されていてもよいベンジルカルボニル基、置 換されていてもよいベンゾイル基、C1~C10アルキルスルホニル基、C1~C4ハロア ルキルスルホニル基、置換されていてもよいベンジルスルホニル基又は置換されていて もよいフェニルスルホニル基で置換されていてもよい。) であるか、或いは隣接したア ルキル基同士、アルコキシ基同士、アルキル基とアルコキシ基、アルキル基とアルキル チオ基、アルキル基とアルキルスルホニル基、アルキル基とモノアルキルアミノ基又は アルキル基とジアルキルアミノ基が2個結合して1~4個のハロゲン原子で置換され てもよい5~8員環を形成されていてもよい請求項1に記載の除草剤組成物。
  - 3. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式 [1] において、 $0 \sim 6$  個の同一

又は相異なる基で置換されていてもよいへテロ環上の置換基群 αがハロゲン原子、C1~C10アルキル基、C1~C4ハロアルキル基、C1~C10アルコキシC1~C3アルキル基、C3~C8シクロアルキル基(該基はハロゲン原子又はアルキル基で置換されてもよい)、C1~C10アルコキシ基、C1~C4ハロアルコキシ基、C3~C8シクロアルキルC1~C3アルキルオキシ基、置換されていてもよいフェノキシ基、C1~C10アルキルチオ基、C1~C10アルキルスルホニル基、アシル基、C1~C4ハロアルキルカルボニル基、C1~C10アルコキシカルボニル基、シアノ基又はカルバモイル基(該基の窒素原子は同一又は異なってC1~C10アルキル基で置換されていてもよい)である請求項2に除草剤組成物。

- 4. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式 [1] において、 $R^1$ 及び $R^2$ が、同一又は異なってメチル基もしくはエチル基、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 及び $R^6$ が水素原子である請求項1、2又は3に記載の除草剤組成物。
- 5. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式 [1] において、Yが窒素原子、酸素原子及び硫黄原子より選択される任意のヘテロ原子を有する5員環又は6員環の芳香族ヘテロ環基である請求項1、2、3又は4に記載の除草剤組成物。
- 6. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式 [1] において、Yがチエニル基、 ピラゾリル基、イソキサゾリル基、イソチアゾリル基、ピリジル基又はピリミジニル基 である請求項5に記載の除草剤組成物。
- 7. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式 [1] において、Yがチオフェンー3-イル基、ピラゾール-4-イル基、ピラゾール-5-イル基、イソオキサゾールー4-イル基、ピリジン-3-イル基又はピリミジン-5-イル基である請求項6に記載の除草剤組成物。
- 8. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式 [1] において、Yがチオフェンー 3-1 にはで、置換基群  $\alpha$  がチオフェン環の 2 及び 4 位に必ず置換した請求項 7 に記載に除草剤組成物。
- 9. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式 [1] において、Yがピラゾールー4ーイル基で、置換基群  $\alpha$ がピラゾール環の 3 及び 5 位に、さらに 1 位に水素原子、C  $1\sim$  C 10 アルキル基、置換基群  $\beta$  より選択される任意の基でモノ置換された C  $1\sim$  C 10 アルキル基、C  $1\sim$  C 10 アルキルスルフィニル基、C  $1\sim$  C 10 アルキルスルホニル基、C  $1\sim$  C 10 アルキルスルホニル基、置換基群  $\gamma$  より選択される任意の基でモノ置換された  $1\sim$  C 10 アルキルスルホニル基、C  $1\sim$  C 10 アルキルスルホニル基、置換されていてもよいフェニル基、置換されていてもよい方香族へテロ環基、置換されていてもよいフェニルスルホニ

ル基、置換されていてもよい芳香族へテロ環スルホニル基、アシル基、C1~C4ハロアルキルカルボニル基、置換されていてもよいベンジルカルボニル基、置換されていてもよいベンジルオキシカルボニル基、置換されていてもよいフェノキシカルボニル基、カルバモイル基 (該基の窒素原子は同一又は異なって、C1~C10アルキル基又は置換されていてもよいフェニル基で置換されていてもよい)、アミノ基(該基の窒素原子は同一又は異なって、C1~C10アルキル基、置換されていてもよいフェニル基、アシル基、C1~C4ハロアルキルカルボニル基、置換されていてもよいベンジルカルボニル基、置換されていてもよいベンジルカルボニル基、置換されていてもよいベンジルスルホニル基、C1~C4ハロアルキルスルホニル基、置換されていてもよいベンジルスルホニル基又は置換されていてもよいフェニルスルホニル基で置換されていてもよい)が必ず置換した請求項7に記載の除草剤組成物。

10. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式[1] において、Yがピラゾール -5 -1ル基で、置換基群 lphaがピラゾール環の 4位に、さらに 1 位に水素原子、C1~ C10アルキル基、置換基群  $\beta$  より選択される任意の基でモノ置換された $C1\sim C10$ アル キル基、C1~C4ハロアルキル基、C3~C8シクロアルキル基、C2~C6アルケニル基 、C2~C6アルキニル基、C1~C10アルキルスルフィニル基、C1~C10アルキルスル ホニル基、置換基群 $\gamma$ より選択される任意の基でモノ置換された $C1\sim C10$ アルキルス ルホニル基、C1~C4ハロアルキルスルホニル基、置換されていてもよいフェニル基、 置換されていてもよい芳香族ヘテロ環基、置換されていてもよいフェニルスルホニル基 、置換されていてもよい芳香族ヘテロ環スルホニル基、アシル基、C1〜C4ハロアルキ ルカルボニル基、置換されていてもよいベンジルカルボニル基、置換されていてもよい ベンゾイル基、C1~C10アルコキシカルボニル基、置換されていてもよいベンジルオ キシカルボニル基、置換されていてもよいフェノキシカルボニル基、カルバモイル基( 該基の窒素原子は同一又は異なって、C1~C10アルキル基又は置換されていてもよい フェニル基で置換されていてもよい)、アミノ基(該基の窒素原子は同一又は異なって 、C1~C10アルキル基、置換されていてもよいフェニル基、アシル基、C1~C4ハロ アルキルカルボニル基、置換されていてもよいベンジルカルボニル基、置換されていて もよいベンゾイル基、C1~C10アルキルスルホニル基、C1~C4ハロアルキルスルホ ニル基、置換されていてもよいベンジルスルホニル基又は置換されていてもよいフェニ ルスルホニル基で置換されていてもよい) が必ず置換した請求項7に記載の除草剤組成 物。

11. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式 [1] において、Yがイソオキサゾールー4ーイル基で、置換基群  $\alpha$  がイソオキサゾール環の 3 位及び 5 位に必ず置換した請求項 7 に記載の除草剤組成物。

12. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式 [1] において、Yがイソチアゾ

- ールー4ーイル基で、置換基群 $\alpha$ がイソチアゾール環の3位及び5位に必ず置換した請求項7に記載の除草剤組成物。
- 13. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式 [1] において、Yがピリジンー3ーイル基で、置換基群  $\alpha$ がピリジン環の 2 位及び 4 位に必ず置換した請求項 7 記載に除草剤組成物。
- 14. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式 [1] において、Yがピリミジン -5 ーイル基で、置換基群  $\alpha$  がピリミジン環の4位及び6位に必ず置換した請求項7に記載の除草剤組成物。
- 15. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、一般式 [1] において、n が 2 の整数である請求項  $1\sim 1$  4 のいずれかに記載の除草剤組成物。
- 16. [A群] の化合物が、アトラジン、シアナジン、シマジン、及びプロメトリンからなる群から選ばれる少なくとも 1 種である請求項  $1 \sim 14$  のいずれかに記載の除草剤組成物。
- 17. [A群] の化合物が、グリホサート、グルホシネート、リニュロン、及びフルメッラムからなる群から選ばれる少なくとも1種である請求項1~14のいずれかに記載の除草剤組成物。
- 18. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、請求項9に記載の化合物であり、かつ [A群] の化合物が、アトラジン、シアナジン、シマジン、プロメトリン、グリホサート、グルホシネート、リニュロン、フルメツラム、メトリブジン、イソキサフルトール、メソトリオン、ジフルフェニカン、ペンディメタリン及びフルミオキサジンからなる 群から選ばれる少なくとも1種である除草剤組成物。
- 19. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、請求項9に記載の化合物であり、かつ [A群] の化合物が、アトラジン、シアナジン、シマジン、及びプロメトリンからなる 群から選ばれる少なくとも1種である除草剤組成物。
- 20. イソオキサゾリン誘導体又はその塩が、請求項9に記載の化合物であり、かつ [A群] の化合物が、グリホサート、グルホシネート、リニュロン、及びフルメツラムからなる群から選ばれる少なくとも1種である除草剤組成物。
- 21. 式 [I] で表されるイソオキサゾリン誘導体又はその塩1重量部に対して、A群に示した化合物の一種以上が $0.001\sim100$ 重量部含有される、請求項 $1\sim20$ に記載の除草剤組成物。

22. 式 [I] で表されるイソオキサゾリン誘導体又はその塩と、A群より選ばれる少なくとも1種の化合物との合計量として0.5~90重量%含有する製剤で施用される、請求項1~21に記載の除草剤組成物。





International application No.
PCT/JP03/10073

A. CLASS	IFICATION OF SUBJECT MATTER C1 <sup>7</sup> A01N43/80, 43/82, 37/40, 43 43/70, 43/88, 43/90, 47/36		653,
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both nat		
B. FIELDS	SSEARCHED		
Minimum do	ocumentation searched (classification system followed b	by classification symbols)	
	Cl <sup>7</sup> A01N43/80, 43/82, 37/40, 4 43/70, 43/88, 43/90, 47/36	, 57/20	
	ion searched other than minimum documentation to the		
	ata base consulted during the international search (name TN), REGISTRY (STN)	e of data base and, where practicable, sear	rch terms used)
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Α .	JP 9-328483 A (Sankyo Co., L 22 December, 1997 (22.12.97), (Family: none)		1-22
A	JP 8-225548 A (Sankyo Co., L 03 September, 1996 (03.09.96) (Family: none)		1-22
А	WO 92/22204 A1 (ROQUETTE FRE 23 December, 1992 (23.12.92), & EP 542973 A1 & JP & US 6037311 A	RES), 6-500572 A	1–22
P,A	WO 02/62770 A1 (Kumiai Chemi Ltd.), 15 August, 2002 (15.08.02), & JP 2002-308857 A	cal Industry Co.,	1 <b>-22</b>
× Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
* Special categories of cited documents:  "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  "E" earlier document but published on or after the international filing date  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family	
<sub>.</sub> 22 C	actual completion of the international search october, 2003 (22.10.03)	Date of mailing of the international sear 11 November, 2003	(11.11.03)
	nailing address of the ISA/ anese Patent Office	Authorized officer	
Facsimile N	lo.	Telephone No.	





# International application No. PCT/JP03/10073

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P,A	WO 03/00686 A1 (Kumiai Chemical Industry Co., Ltd.), 03 January, 2003 (03.01.03), (Family: none)	1-22
P,A	WO 03/10165 A1 (Kumiai Chemical Industry Co., Ltd.), 06 February, 2003 (06.02.03), (Family: none)	1-22
,		

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1998)



A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' A01N43/80, 43/82, 37/40, 41/10, 43/40, 43/50, 43/653, 43/70, 43/88, 43/90, 47/36, 57/20

#### 調査を行った分野 B.

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' A01N43/80, 43/82, 37/40, 41/10, 43/40, 43/50, 43/653, 43/70, 43/88, 43/90, 47/36, 57/20

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

CA (STN), REGISTRY (STN)

			·
1	引用文献の		
	Jan 11 July 11	女444年11月	及び一切の答形が

関連オスレ認められる文献

引用文献の   カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 9-328483 A(三共株式会社) 1997.12.22 (ファミリーなし)	1-22
A	JP 8-225548 A(三共株式会社) 1996.09.03 (ファミリーなし)	1-22
A	WO 92/22204 A1 (ROQUETTE FRERES) 1992.12.23 & EP 542973 A1 & JP 6-500572 A & US 6037311 A	1-22
P, A	WO 02/62770 A1(クミアイ化学工業株式会社) 2002.08.15 & JP 2002-308857 A	1-22
1		1

#### |X| C欄の続きにも文献が列挙されている。

#### □ パテントファミリーに関する別紙を参照。

#### \* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

22.10.03

国際調査報告の発送日

11.11.03

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員) 松本 直子



4 H 9546

用油ナス

電話番号 03-3581-1101 内線 3443

			ED DYNAGET VIEW	
C	(続き	<u>*) .                                    </u>	関連すると認められる文献 関連する	
	用文献	<b>訳の</b> ♪ー*	BELL OF STEEL	
~	Р,		WO 03/00686 A1(クミアイ化学工業株式会社) 2003.01.03 1-22 (ファミリーなし)	
	P,	A	WO 03/10165 A1(クミアイ化学工業株式会社) 2003.02.06 1-22 (ファミリーなし)	
		•		ļ
		.		!